1. 放射光源からの光

1. 導入

ビーム物理学的な内容に入る前に、導入とし て光源からの光と光源となる蓄積リングについ て概略を述べる。この最初の章では、放射光源か らの光について概略を述べる。現在では放射光源 リングの技術はほぼ完成されたものであり、建設 されたばかりの最新蓄積リングと同程度の性能 の加速器の建設も、さほど困難なものではない。 それは、放射光源に要求されてきたものが、どち らかと言えばある一面に関して突出した性能で はなく、どんな分野の誰でも容易に使用できる安 定性と汎用性であったからかも知れない。まずこ の章では、放射光の発生源と光のパラメータにつ いて、導出はしないがその意味についてのみ順に 述べる。

2. 蓄積リングから光を取り出す

荷電粒子が加速度運動をすると、光が発生す る。粒子の運動方向と同じ向きの加速度に対して 発生した光を制動放射、運動方向に垂直な向きの 加速度の場合をシンクロトロン放射という。簡単 に言えば、粒子の速さが急に変わった場合と、粒 子が曲げられた場合とで、粒子を曲げて発生させ たシンクロトロン放射を利用するのが放射光源 である。シンクロトロン放射光の特長を以下にま とめる。

指向性 : 蓄積リングの場合、荷電粒子は 電子または陽電子であり、エネルギーは数 GeV、 すなわち、電子の速さは光速の 99.999……%で、 ローレンツ因子γは数千、運動は相対論的な領域 になる。相対論的な領域のシンクロトロン放射 は、指向性が高く強い光になる。すなわち、ただ 曲げただけでも、粒子の軌道の接線方向に集中し た強い光が発生する。

偏光可変 : 光の偏光面は電子の運動面と 一致する。水平方向に曲げれば水平偏光の光が、 垂直方向なら垂直偏光(鉛直偏光)、らせん運動 させれば円偏光となる。

パルス光 : 蓄積リングの中の電子は、あ る塊 (バンチという) になって周回している。PF リングの場合、周長 187 m でバンチの数は最大で 312 個、バンチの長さは約 1 cm である。すなわ ち、リングの真空ダクトの中を、60 cm おきに 1 cm の長さの電子の塊が回っていることになる。 バンチ毎に光が出るため、放射光は時間的には連 続したフラッシュ光の様な感じになる。実際、試 料のX線フラッシュ撮影の為に、バンチの数を 1 個に減らして運転することもある。なお、PF リ ングでは試料の動きが 1 個のバンチの長さ 1 cm = 30 ps よりも早い場合には、画像はぼやけてし まう。

波長可変 : 偏向電磁石からの光は連続ス ペクトルであり、分光器を用いて必要な波長を抜 き出して使うことができる。一方、挿入光源から の光は準単色的であるが、磁極のギャップを変え ればある範囲で自由に波長を変えることができ る。放射光源からの光は実験室における小型の光 源よりも5~6桁以上も強い光であり、放射光源 以外ではきわめて弱い光しか発生させられない 波長領域も存在する。

このように、シンクロトロン放射光は他の光 源からの光にない特徴をいくつも備えており、物 性、生命など、多くの分野において非常に有用な 光である。次に、蓄積リングから放射光を取り出 す仕組みについて述べる。

2.1. 偏向電磁石

蓄積リングの場合、粒子の軌道を曲げて円形 にする為に偏向電磁石を使うが、それがまずは光 源となる。偏向電磁石からの光は、遠赤外領域か ら可視光、紫外、X線までに渡る広い波長領域を カバーする連続なスペクトルをもつ。シンクロト ロン放射の特長から、偏向電磁石からの光はビー ムのローレンツ因子の逆数 $\frac{1}{\gamma}[rad]$ の発散角内 にほぼ全てのエネルギーが集中する。PF の場合、

$$\gamma = \frac{E}{m_0 c^2} \approx \frac{2.5[GeV]}{511[MeV]} \approx 4900$$

であり、光の発散角は

$$\frac{1}{\gamma} = 0.2[mrad]$$

である。これは、簡単に言えば、垂直方向の光の サイズが、1 m 進むと 0.2 mm、10 m 下流で 2 mm になる、ということである。(実際にはもっと複 雑である。) ちなみに、水平方向については偏 向電磁石内の円弧軌道上で連続的に光が発生す る為、光源点を選んで発散角を小さくすることは 不可能である。PF リングの主偏向電磁石を図 1-1 に、電磁石の上半分を取り去り、ダクトが見える 状態にした写真を図 1-2 に示す。

さて、偏向電磁石から発生する最も短い波長 (高エネルギー)の光を臨界波長(臨界エネルギ ー $\hbar\omega_c$)という。臨界エネルギーは加速器のビー ムのエネルギーと偏向電磁石の曲率半径で決ま る。PFリングの場合、曲率半径を

$$\rho = \frac{L}{\theta} = \frac{1.943[m]}{0.2244[rad]} = 8.66[m]$$

とすると、

$$\hbar\omega_c = \hbar \frac{3\gamma^3 c}{2\rho} \approx 4[keV]$$

となる。通常、リングの電磁石の配置から、主偏 向電磁石の曲率半径を変更することは不可能で ある。従って、臨界波長よりも短い光が必要な場 合、ビームのエネルギーを高くするしかないが、 そうすると加速器全体が影響を受けるし、また、 ビームのエネルギーは偏向電磁石の磁場の限界 以上にはならない。リングの主偏向電磁石を光源 として用いる場合、通常は低エネルギーのリング で波長の短いX線を発生させることは困難であ る。

偏向電磁石から波長の短いX線を発生させ る仕組みとして、次にあげるウィグラーを使う方 法と、主偏向電磁石のいくつかを超伝導電磁石に 置き換える方法とがある。実際、アメリカの放射 光源である ALS や、名古屋大学の放射光源では、 リングの主偏向電磁石の内のいくつかを超伝導 電磁石とし、強い磁場にすることで、低エネルギ



図 1-1 PF リング主偏向電磁石



図 1-2 電子の軌道と放射光のビームライン

ーのビームで高いエネルギーの光を発生させる 工夫がなされている。

2.2. ウィグラー

リングの主偏向電磁石の臨界エネルギーよ りも高いエネルギーの光を発生させる為、ウィグ ラーが導入される。ウィグラーは蓄積リングの直 線部に導入されるが、直線部とは、蓄積リングの 中で電磁石などが配置されない隙間の部分のこ とである。昔の加速器では電磁石が隙間なく並べ られ、全体を上から眺めるとほとんど円形である ことが多かったが、最近の加速器では直線部こそ が加速器の主役であり、軌道も多角形的になるこ とが多い。直線部の、電磁石等がなく、別の装置 が入れられる隙間は、個々の加速器に依るが、短 いもので1m、長いものでは30m以上に及ぶ。 放射光源ではそこに挿入光源が配置され、素粒子 実験用の衝突型加速器では衝突点と検出器が配 置される。(後で述べるが、放射光を出すことで 粒子が失ったエネルギーを加速によって注ぎ足 すための加速装置(RF 空洞)や、時間と共に失 われていく蓄積ビームに新たに電子を注ぎ足す 装置(入射システム)なども直線部に配置され る。)

逸れた話を元に戻す。ウィグラーはリングの 主偏向電磁石の限界よりも短い波長の光を発生 させるために導入されるが、直線部に配置される ため、強く曲げて直線から逸らした電子の軌道 を、逆向きに曲げて直線上に戻す必要がある。す なわち、磁石の配置としては最低でも3極、 + θ_2' 、 $-\theta$ 、 $+\theta_2'$ の電磁石を並べなければいけ ない。この場合、電子の軌道は半サイン波形のよ うに1回うねるだけとなる。ウィグラーから発生 する光のスペクトルは、偏向電磁石と同様、連続 スペクトルであり、臨界波長がより短い方向にシ



図 1-3 PF の超伝導垂直ウィグラー

フトしているだけである。PF の場合、垂直方向 の超伝導電磁石を使ったウィグラーが導入され ており、最大磁場は 4.8 T、臨界エネルギーは約 20 keV である(図 1-3)。

2.3. 多極ウィグラー

さて、ウィグラーの磁極の数をもっと増やし ていったらどうなるであろうか。直線部の長さは 有限であり、磁極の数を増やすと、それぞれの磁 極の長さは必然的に短くなる。磁極の長さが短い と、大きな電磁石を使うことは難しくなり、永久 磁石を並べてウィグラーを作ることになる。磁場 としてはリングの主偏向電磁石よりも弱くなっ てしまう一方、電子の軌道は「うねる」というよ りも「蛇行」に近い状態となる(図 1-4)。電子が 「蛇行」すると、個々の「うねり」毎に発生する 光が干渉し、強めあう効果が生じてくる。すると、 光の強さは格段に増大する。このような挿入光源 を多極ウィグラーという。干渉効果で光が強めあ うということは、逆に言えばウィグラーの周期と 磁場によって、きちんと強めあえる光の波長が決 まってしまうということである。多極ウィグラー から発生する光のスペクトルを見ると、干渉の効 果により強めあうことができた光、すなわち、基 本波とその高調波からなるピーク構造が見える。 とはいえ、比較的磁場が強く、電子の軌道の振れ 幅が大きい場合には、基本波の波長は長く、かつ、 かなりの高次まで強度が弱くなることなく発生 するため、スペクトルとしてはギザギザではある が連続スペクトル的になる。

挿入光源では、磁場と周期が基本波の周波数 や、電子の軌道の振れ角を決める。それらの特長 を表すパラメータ*K*値は、



図 1-4 挿入光源と電子の軌道

$$K = \frac{eB_0\lambda_u}{2\pi m_0 c} = 93.4B_0\lambda_u$$

と書ける。ここで、 $B_0[T]$ はアンジュレータのピーク磁場、 $\lambda_u[m]$ は周期である。基本波(1次光)の波長 $\lambda_l[m]$ は、

$$\lambda_1 = \frac{\lambda_u}{2\gamma^2} \left(1 + \frac{K^2}{2} \right)$$

となる。エネルギーに直せば、

$$\hbar\omega_{\rm l} = 9.498 \left(\frac{E^2 [GeV^2]}{\lambda_{\rm u} \left(1 + K^2/2 \right)} \right)$$

である。干渉の効果で光の指向性もより強くな り、放射光の角度広がりは

$$\frac{1}{\gamma}\sqrt{\frac{1+K^2/2}{nN}} = \sqrt{\frac{2\lambda_k}{L}} \equiv 2\sigma_{p'}^2$$

となる。ここで、*n*は光の次数、*N*は挿入光源の 周期数、*L*は挿入光源の全長である。

多極ウィグラーでは、ギャップを閉じて磁場

が最も強い状態において、*K*≈10程度になること が多い。その時、基本波の波長は長く(エネルギ ーは低く)、スペクトルはギザギザのほぼ連続ス ペクトルになる。ギャップを開いていくと磁場は 弱くなってゆき、*K*も減ってゆく。それに従い、 基本波の波長は短く(エネルギーが高く)なるが、 光の強さは弱くなってゆく。*K*≈1程度になると、 電子軌道の振れ角が十分に小さくなり、干渉効果 が顕著な状態となる。その状態を、場合によって は多極ウィグラーの「アンジュレータモード」と 呼ぶこともある。

図 1-5 に、例として PF の多極ウィグラー MPW13 のスペクトルを示す。MPW13 の周期は 18 cm、図に示した K=5 の時の1次光のエネルギ ーは 25 eV、K = 1.25 の時は 194 eV となる。周 期数は 25 周期、1次光の角度広がりは、K=5 の 時が 0.15 mrad、K = 1.25 の時が 0.05 mrad であ る。偏向電磁石では円弧軌道上で連続に光が発生 する為、水平方向の発散角は実効的に大きくなっ



図 1-5 PF の MPW13 における、多極ウィグラー的なスペクトル(K=5)とアンジュレータ的なス ペクトル(K=1.25)。光源のパラメータは現在の PF のパラメータではない。Flux(全光束)はアン ジュレータからの放射光を全て取り込んだ場合の光子数。(出典は北村英男編集、『挿入光源ハンド ブック』, KEK-89-24)

たが、挿入光源からの光の場合は水平、垂直量方 向とも発散角が小さくなる。

2.4. アンジュレータ

光の干渉効果を最大限に生かす為、ギャップ が最小(磁場最大)の状態で*K*≈1程度になるよ うに設計した挿入光源をアンジュレータと呼ぶ。 使用したい光のパラメータに従って最適になる ように設計されたアンジュレータからの光の強 さは、偏向電磁石やウィグラーからの光に比べて 何桁も強くなる。また、スペクトルも準単色の線





(a) 通常の場合



(b) ギャップを変えずに周期を短くした場合



図 1-7 アンジュレータの磁極と磁力線

スペクトルである。高調波は、偶数次が弱く、奇 数次が強く、それでも次数が上がって行くに従っ て光の強さが弱くなり、通常は基本波以外には3 次、5次程度までしか使われない。

アンジュレータからの光の最も大きな特長 は、光のスポットサイズが小さく、向きも揃って いるということである。光は光源点から試料上ま で届けなければいけないが、光のダクトの大きさ は有限である。光のサイズや角度広がりが大きい と、試料上には発生した光の一部しか届けること ができない。一方で、アンジュレータ光はサイズ も角度広がりも小さいため、光子を失うことなく 試料上まで届けることができ、また、光学系を使 って平行度を高めたり、スポットサイズをさらに 小さくしたりすることができる。PF のアンジュ レータ U02 の写真を図 1-6 に示す。

さて、アンジュレータ光のエネルギーについ て考えてみる。2.5 GeVのPFリングでは、例え ば挿入光源の磁場が 0.3 T、周期長を 5 cm とする と、K = 1.4、 ħ a₁ = 600 eV となる。この場合、 5次光を使うと 3keV 程度までの光は得られるが、 このようなアンジュレータでは、もっと高エネル ギーの光、例えば 10keV の光を出すことはできな い。低エネルギーの中小規模放射光源で 10keV の アンジュレータ光を作るためには、アンジュレー タの周期長を短くすることが必要である。ところ が、アンジュレータの磁極の長さがそのギャップ よりもあまりに短い場合、磁力線は上下磁極間で はなく、同じ磁極列の間で閉じてしまい、磁場が 出なくなる(図 1-7)。そこで、真空封止型短周期 アンジュレータが開発された。

2.5. 真空封止型短周期アンジュレータ

中小規模の低エネルギー放射光源において、 10 keV 以上のアンジュレータ光を利用するため には、アンジュレータの周期を短くし、かつギャ ップをそれよりも閉じる必要がある。通常のアン ジュレータの場合、磁極列は真空ダクトの外側に 置かれるため、最小ギャップはビームの通る隙間 と上下の真空ダクトの厚さよりも広い必要があ る。その様な場合、ギャップの最小値はかなりの



図 1-8 真空封止型アンジュレータの概念図



図 1-9 PF の真空封止型短周期 アンジュレータ U17

工夫をしても例えば2 cm 程度である。それより もギャップを狭くしたい場合、磁極列を真空中に 封入すれば、ビームの通る隙間ぎりぎりまで、例 えば4 mm 程度までギャップを閉じることができ る。(図1-8)そのようなアンジュレータを真空封 止型短周期アンジュレータという。短周期アンジ ュレータが開発されたことにより、エネルギーの 高いアンジュレータ光を使うのに、大規模な高エ ネルギー放射光源は不要になった。

PF の短周期アンジュレータ U17 の場合、周 期長 $\lambda_u = 1.6cm$ 、最小ギャップは g = 4.5mm、 その時のピーク磁場 $B_0 = 0.84T$ 、 K = 1.27、 1 次光のエネルギーは $\hbar\omega_1 = 2.1keV$ である。ギャッ プを開いて K~0.4 程度にすれば、3次光ではあるが、10keV の光を使うことができる。

蓄積リングにおいて光を発生させる装置に ついて述べたが、一覧を図 1-10 に、スペクトル 領域と輝度の概略を図 1-11 にまとめる。最近の放 射光源ではアンジュレータが主役であり、新たに



図 1-10 蓄積リングにおいて 光を発生させる装置



図 1-11 挿入光源と光のエネルギー領域、輝度(PF リングの場合)

建設される光源では、加速器のパラメータはアン ジュレータを前提に決められる。アンジュレータ からの光の光束と輝度が大きくなることを目指 して加速器が設計されるが、具体的にどのような ことか、次の項では光束と輝度について述べる。

3. 光の波長域とパラメータ

放射光源において利用される光のエネルギ ーは、およそ 1meV から 50keV 程度までの広い 範囲に及ぶ。境界は曖昧ではあるが、各波長域の 光には名前がつけられている。

THz、FIR 光 : 1meV 付近の光は、テラ ヘルツ光(**THz**)、遠赤外光(Far infrared, FIR)など と呼ばれ、今のところは放射光源以外に強力な光 源はない。(半導体を使った光源などがあるが、 弱い。) 可視光 : 目に見える光で、赤い光(約 1.5eV、波長 800nm) ~青い光(約 3eV、波長 400nm)である。

VUV : 真空紫外光 (vacuum ultraviolet,
 VUV) とは、波長の短い側の紫外光で、この領域
 には窒素分子や酸素分子の吸収帯 (~200nm、6eV
 辺りまで)がある。光路を真空に保つ必要がある
 為、真空紫外という名がついている。

SX : 軟 X 線(soft X-ray)とは、およそ数
 keVまでのエネルギーの低い、波長の長い側の X
 線をいう。この領域の X 線は物質を透過しない。
 VUV・SX を使った代表的な実験は、物質や薄膜などの表面の電子状態や、分子の電子状態など、
 荷電子帯付近の電子の軌道や状態密度などを調べる実験である。

X : 硬 X 線 (hard X-ray) またはただ X
 線と言った場合には、~10keV 以上の X 線を指す



図 1-12 光束密度

ことが多い。物質透過率も高く、光は粒子として 散乱されるような振る舞いとなる。主に物質や結 晶の構造を調べる実験が代表的な実験である。

放射光のパラメータは、エネルギー、光束、 輝度、パルス幅で決まる。各パラメータの数学的 に正確な表式はさておき、まずはこれらの各パラ メータが何かについて述べる。

3.1. 光束密度と全光束

光の強さは光子の数で表される。3次元の極 座標系 (r, θ, φ) を考える。光源を望むある立体角 (θ, φ) において、毎秒飛んでくる光子の数を、0.1% のバンド幅で数えたものを、光束密度という。一 般的に、

 $\frac{d^2 P_k}{d\omega d\Omega} [photons/s/mrad^2/0.1\%b.w.]$

で表す(図 1-12)。これを全立体角で積分したものを全光束といい、

 $\mathcal{F} = \frac{dP_k}{d\omega} [photons / s / 0.1\% b.w.]$

と書く。全光束はその光源から発生する全ての光 子の数である。偏向電磁石やウィグラーの場合、 光の発散角が大きく、全光束をビームラインに届 けることはできない。実際に試料上に届く光子の 数を見積もるには、光軸上の光束密度を使うのが 便利である。



挿入光源の場合も偏向電磁石の場合も、当然 ながらその波長においてスペクトル強度がある かどうかに関わらず、任意の波長に対してこれら の値を計算することが可能である。しかしなが ら、挿入光源において興味あるのは大抵「*k*次光 の強さ」であるため、よく使われるのは「*k*次光 に対する軸上の光束密度」である。

ここで重要なのは、挿入光源の場合の、全光 束に対する軸上の光束の比である。この比は、

$$\frac{\mathcal{F}}{\frac{d^2 P_k}{d\omega d\Omega}} = \pi \frac{\lambda}{L} = 2\pi \sigma_{p'}$$

と書ける。ただし、 λ は考えている光(k次光)の波長、Lは挿入光源の全長、

$$\sigma_{p'} = \sqrt{\frac{\lambda}{2L}}$$

は、アンジュレータ光の角度広がりである。

3.2. 実効的な光束密度

前項の光束密度や全光束は、光源の角度広が りの効果を考えていない値である。実際の電子ビ ームには、電子の位置、進行方向、エネルギーの すべてにばらつきがある。ここでは、電子ビーム の角度広がりの効果を考えて実効的な光束密度 を求めてみる。

電子ビームにばらつきがあったとしても、全 光束は変わらない。従って、最も簡単には、

$$\frac{d^2 P_k}{d\omega d\Omega}\bigg|_{\theta=0,\varphi=0} = \frac{\mathscr{F}}{2\pi {\sigma_{p'}}^2}$$

において、光の発散角の部分を、電子の発散角との畳み込みに変えればよい。電子の水平、垂直方向の発散角をそれぞれ $\sigma_{x'}$ 、 $\sigma_{y'}$ とすると、

$$\sigma_{p'}^{2} \rightarrow \Sigma_{x'} \Sigma_{y'} = \sqrt{\sigma_{x'}^{2} + \sigma_{p'}^{2}} \sqrt{\sigma_{y'}^{2} + \sigma_{p'}^{2}}$$
$$\mathscr{D} = \frac{d^{2} P_{k}}{d \omega d \Omega} \bigg|_{\theta=0, \varphi=0, effective} = \frac{\mathscr{F}}{2\pi \Sigma_{x'} \Sigma_{y'}}$$

となる。これが実効的な光軸上の光束密度とな る。光束密度という場合、理想的な場合の値と、 実効的な値とがあるので注意が必要である。

3.3. 位相空間

ビームの位置や発散角の広がりを表現する のに、位相空間での粒子の分布を特徴的に表す量 を使う。位相空間とは、図 1-13 に示すように座 標と運動量(発散角)で張られる空間である。 電子ビームの分布をガウス分布とした時、位置の分布の標準偏差を σ_x 、発散角の分布を $\sigma_{x'}$ とする。電子ビームの場合、ビームの広がりを表すのにこれら標準偏差を径として作られる楕円の面積を使い、

$$\varepsilon = \frac{S}{\pi} = \sigma_x \sigma_x$$

をエミッタンスという。通常の場合、単位は $[nm \cdot rad] = 10^{-9} [m \cdot rad]$ である。電子のエミッ タンスは、後で述べるが、放射励起と放射減衰の 平衡状態によって決まる値である。

光の場合、光東密度と同様に光軸付近の光を 考える。光軸上に毎秒飛んでくる光子を、0.1%の バンド幅で位相空間にプロットし、その原点付近 (光軸上)の粒子密度を使うのがもっとも便利で ある。だが、物理的にも数学的にも、その様な値



図 1-13 位相空間における分布の標準偏差と粒子密度

を正確に計算することは極めて困難である。そこ で、多くの仮定の上で近似的に計算することに し、それを輝度という。

3.4. 輝度

光子密度は全光束を光の角度広がりで割っ た値であったが、それをさらに光のビームサイズ で割って、輝度を求める。本当はきちんと積分を 計算する必要があるが、結果だけを見ると、サイ ズで割っただけでもそれほど悪くない近似では ある。

ところで、光は回折現象の為に、ある大きさ 以下に絞ったり、ピンホールでスポットサイズを 小さくしたりすることができない。光子の波動関 数の広がりともいえるその様な広がりを、光の固 有エミッタンス *ε*, という。

$$\varepsilon_p = \sigma_p \sigma_{p'} = \frac{\lambda}{4\pi}$$

である。従って、アンジュレータ光の光のサイズ は、

$$\sigma_p = \frac{\varepsilon_p}{\sigma_{p'}} = \frac{\sqrt{\lambda L}}{4\pi}$$

となる。これは、角度広がりが $\sigma_{p'}$ のビームを、 アンジュレータの中心まで飛ばした時に生じる ビームサイズ $L_2'\sigma_{p'}$ と考えることもできる。

電子の水平、垂直方向のビームサイズをそれ ぞれ σ_x 、 σ_y とし、光源のサイズとして、光のサ イズと畳み込みを取る。 $\Sigma_x = \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_p^2}$ 、 $\Sigma_y = \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_p^2}$ とすると、輝度は $\mathscr{B} = \frac{\mathscr{D}}{2\pi\Sigma_x\Sigma_y} = \frac{\mathscr{F}}{(2\pi)^2\Sigma_x\Sigma_y\Sigma_{x'}\Sigma_{y'}}$ [photons/s/mm²/mrad²/0.1%b.w]

と書ける。

3.5. 回折限界

実効的な光束密度や輝度において、電子のビ ームサイズと光のビームサイズの寄与がほぼ同 程度になった時を回折限界という。電子のエミッ タンスが1nm·radの時、100eVの光が回折限界 である。 $0.1nm \cdot rad$ なら1keV、 $10pm \cdot rad$ なら10keV である。

さて、蓄積リングのエミッタンスは、放射励 起と減衰の平衡で決まるが、放射励起は軌道が曲 げられて放射光を発生する面内のみで生じる。従 って、蓄積リングでは水平方向のエミッタンスは 平衡である有限の値となるが、垂直方向のエミッ タンスは垂直方向に軌道を曲げる挿入光源や、電 磁石などの誤差の効果を無視すれば、ゼロとな る。蓄積リングのビームは水平につぶれたような 扁平な形であり、垂直方向のビームサイズは水平 方向に比べると極めて小さい。PF リングの場合、 水平方向の電子のエミッタンスは36nm·rad で あり、*λ*=460*nm*(=2.7*eV*)の青い可視光が回折 限界となる。垂直方向のエミッタンスは、水平方 向に対する比で表すことが多く、PF リングの場 合は約1%である。垂直方向のエミッタンスに対 しては、 $\lambda = 4.6nm(= 270eV)$ で回折限界に達す る。ちなみに最も性能のよい蓄積リングの水平方 向のエミッタンスはおよそ1nm・rad、垂直方向は それに対して 0.1%程度である。蓄積リング型放射 光源では、VUV・SX 光に対してはぎりぎり回折 限界になっているが、X 線に対しては水平方向の 電子のエミッタンスのせいで光の質が悪化して しまっている状態である。

3.6. コヒーレントな部分

有限なサイズを持つ光源からの光の場合、一 般に、その光源内の、大きさが波長程度の領域か ら発生する光子は、互いに位相が揃い、空間的に コヒーレントになる。位置でなく、角度広がりも きちんと考えると、光子の位相空間の中で、光の 固有エミッタンスで決まる範囲内の光子が互い にコヒーレントということになる。

光軸上の位相空間の光子密度は輝度で与え られる為、輝度に光の固有エミッタンスをかけれ ば、コヒーレントな光子の数となる。光軸上のコ ヒーレントな光束は、

 $\mathcal{F}_{coh} = \varepsilon_p \mathcal{B}[photons/s/0.1\%b.w.]$ $\succeq t_s \mathfrak{T}_o$

例えば光のスポットサイズを回折限界(簡単 には波長程度)まで小さく絞ろうとするならば、 光はコヒーレントでなければならない。すなわ ち、回折限界の光のサイズに達するまでスリット などで光を削ってゆくと、コヒーレントな部分し か残らないのである。

$$f = \frac{\mathcal{F}_{coh}}{\mathcal{F}}$$

を coherent fraction といい、全光束の中でコヒー レントである部分の割合を表す。FEL では 100% であるが、放射光源の場合、既存の最も性能のよ い蓄積リングでも 0.1%あるかないかという程度 である。

3.7. パルス幅とパルス間隔

放射光のパルス幅は、電子のバンチ長で決ま る。バンチ長は、水平エミッタンス同様、放射励 起と減衰の平衡で決まる。電子はおよそ光の速さ で走っている為、バンチ長を σ_z とすると、パル ス幅は

$$\tau_z = \frac{\sigma_z}{c} [\text{sec}]$$

となる。リングの周長を*C*とすると、電子の周回 (a) フルフィル バンチの数 = ハーモニック数 周回周期 (b) 部分的フルフィル 連続フィル 空きバケット (c) 単バンチ 大電荷のバンチ (d) several bunch (e) 混在 //111111111111111111111 空きバケット 空きバケット 連続フィル 図 1-14 バンチパターンの例

周波数は

$$f_{rev} = \frac{c}{C} [Hz]$$

である。単バンチ運転の場合、これがそのまま光 のパルス繰り返し周波数となる。マルチバンチ運 転の場合、周回軌道上のバンチの配置をフィルパ ターン (filling pattern) というが、光のパルス繰 り返はフィルパターンが反映される。リングに蓄 積可能なバンチの最大数をハーモニック数 (harmonic number) *h* というが、最大数までバン チを蓄積して運転するフルフィル(full filling)運 転の場合、繰り返しは $hf_{rev}(=f_{RF})$ となる。フル フィルの場合、隣り合ったバンチの間隔はリング 加速空洞の RF 源の周波数と同じになる。バンチ パターンの例を図 1-14 に示す。

単バンチ運転の場合、ある程度大きな電流値 で運転するためには、バンチあたりの電荷量を非 常に大きくする必要がある。バンチ電荷を増やす と、ビームサイズの増大効果やビーム寿命の減 少、不安定性の励起や真空ダクトの発熱など様々 な現象が生じる。装置に対する負荷や、ビームパ ラメータの悪化を考えると、バンチ電荷はより小 さい方が望ましい。ただし、完全なフルフィルの 場合でも、航跡場の効果や残留ガスの効果、陽電 子の場合は電子雲の効果などで不安定性が生じ る可能性がある。ただし、連続フィルの場合、あ る部分でバンチ間隔を空ければ不安定性を防げ る可能性があり、例えば図 1-14 の部分的フィル (b)や several bunch (e)がそういった目的で使わ れる。単バンチ的な部分と連続フィルの部分の混 在 (e)は、単バンチを望むユーザーと、大きな平 均電流値を望むユーザーの要望を両立させる目 的で使われることがある。

PF リングの場合、バンチ長は約1cm、パル ス幅は 30 ps である。RF の周波数は 500.1MHz、 ハーモニック数 312 に対して、通常は不安定性抑 制の為に 280 バンチか 300 バンチの連続フィル で、最大蓄積電流 450 mA で運転している。1年 に数週間だけ単バンチモードで運転を行うが、そ の場合、周長 187 m から、繰り返し周波数は 1.6 MHzとなり、最大蓄積電流は60mAである。

3.8. 縦方向コヒーレント長と時間コヒーレンス

縦方向のコヒーレント長を、光の進行方向に 距離をずらしてみた時に、光子同士の位相の差が 変わらないと見なせる範囲とする。コヒーレント 長は、バンド幅によって決まる。これは、周波数 が違えば、距離によって位相の進み具合が変わる 為、例えば周波数の違う2つの波を重ねてみる と、進行方向のある点と別の点では2つの波の位 相差は違う値になる。ただし、周波数の差が小さ ければ、進行方向の距離に対する位相差の変化は 小さいだろうし、周波数が大きく違えば、距離に 対する位相の進みも大きく違い、少し離れただけ で位相の差は大きく変化するだろう。コヒーレン ト長 *l*_{coh} は、

$$l_{coh} = \frac{\lambda}{\Delta \lambda / \lambda} = \frac{\lambda^2}{\Delta \lambda}$$

となる。

ところで、アンジュレータ光は干渉効果を利 用しているために線スペクトル的になっている。 スペクトル形状は、ある中心周波数に対して

$$I(\Delta \omega) \propto \left(\frac{\sin \left(\pi N \frac{\Delta \omega}{\omega_c} \right)}{\pi N \frac{\Delta \omega}{\omega_c}} \right)$$

と、よくある形に書ける。ただし、*ω*_cは考えてい る光の中心周波数、*N*は挿入光源の周期数であ る。このスペクトルの幅はおよそ、

$\frac{\Delta\omega}{\omega_c} \approx \frac{1}{N}$

である。この値よりも分光器の分解能の方が遙か に小さい為、通常の場合、縦方向または時間方向 のコヒーレンスは、分光器のエネルギー分解能で 決まることになる。

3.9. 可変偏光アンジュレータ

挿入光源において電子を水平に蛇行運動さ せれば水平偏光の光が発生し、縦方向に蛇行させ れば垂直偏光、螺旋運動させると円偏光となる。



図 1-15 小貫型の磁極列



図 1-16 APPLE II 型 可変偏光アンジュレータ

垂直偏光や円偏光、楕円偏光のためには水平方向 の磁場が必要である。

水平磁場を発生させる為に、水平方向にも磁 極を配置した例として、図 1-15 に小貫型と呼ば れる磁極列を示す。ただし、通常の蓄積リングで は入射を行う為に水平方向に広いアパーチャが 必要である。それは、入射された電子ビームが蓄 積されるまでの間に、水平方向に大振幅の振動を 行いながら周回するという過程を経るからであ る。入射ビームは蓄積リングの中心軌道から水平 方向に大きく離れた点に入射されるため、入射直 後から大振幅で振動を始める。入射ビームは周回 する内に放射減衰の効果で徐々に振幅を減らし てゆき、やがて蓄積される。入射を可能にするた めには、水平方向に±数 cm の口径が必要である。 仮に真空ダクトの内側に水平磁極列を配置した としても、入射時はギャップを開かなければいけ ないし、その場合はトップアップ運転は不可能と なる。そのような制約があるため、このタイプの 挿入光源は水平磁極列はダクトの外側に配置さ れ、ギャップをあまり閉じないような使い方をさ れることが多い。すなわち、低エネルギーの蓄積 リングで比較的周期長が長い挿入光源として用いられる。

入射の制約を回避するため、垂直方向の磁極 列のみで水平磁場を発生させる挿入光源も数多 く存在する。ここではその例として、図 1-16 に APPLE II 型の磁極列を示す。上下の磁極列を2 つに割って、磁極列を4つとし、偏光を変える時 はビーム進行方向に磁極をずらす操作が行われ る。なお、APPLE II では、ビーム進行方向から 見て互いに対角になる磁極を同じ方向にずらす ことになる (図の矢印)。このようなタイプの磁 極列の場合、非線形磁場や端部磁場の影響が難し く、場合によってはビーム寿命や入射効率に影響 を与えることがある。ただし、通常の水平偏光の 挿入光源と同じく、周期長が短く、入射の為に特 別な操作が必要ない挿入光源を作ることができ る。

3.10. 光束密度の表式

最後に、光東密度と輝度の表式のみを示す。 このテキストでは導出は行わない。電子ビームの 角度広がりを考慮しない理想的な場合、光東密度 は以下の式で与えられる。

$$\frac{d^{2}P_{k}}{d\omega d\Omega} = \begin{pmatrix} \frac{e^{2}\gamma^{2}\xi^{2}}{c\pi^{2}} \left(\frac{\sin\left(\frac{N\pi\omega}{\omega_{0}}\right)}{\frac{\omega}{\omega_{1}} - k} \right)^{2} \\ \times \left(\frac{|2S_{0}\gamma\theta\cos\phi - K_{y}(S_{1} + S_{-1})|^{2}}{+|2S_{0}\gamma\theta\sin\phi - K_{x}(S_{1} - S_{-1})|^{2}} \right) \end{pmatrix}$$

ただし、

$$\xi = k \left(1 + (\gamma \theta)^2 + \frac{K_x^2 + K_y^2}{2} \right)^{-1}$$
$$\omega_1 = 2\gamma^2 \omega_0 \left(1 + (\gamma \theta)^2 + \frac{K_x^2 + K_y^2}{2} \right)^{-1}$$
$$S_q = \sum_{p=-\infty}^{\infty} \left(\exp(i(k+2p+q)\delta)J_{k+2p+q}(X)J_p(Y) \right)$$
$$\tan \delta = \frac{K_x}{K_y} \tan \phi$$

$$X = 2\xi\gamma\theta\sqrt{K_y^2\cos^2\phi + K_x^2\sin^2\phi}$$
$$Y = \xi\frac{K_y^2 - K_x^2}{4}$$

である。さらに、挿入光源の周期を λ_u として、 $\omega_0 = \frac{2\pi}{\lambda_u}$ $K_x \ge K_y$ は挿入光源の水平・垂直磁 場のK値、 $\theta \ge \phi$ は光と電子ビームの進行方向の なす角度である。

軸上の光束密度は、

1

$$\frac{d^2 P_k}{d\omega d\Omega}\Big|_{\theta=0} = \frac{e^2 \gamma^2 \xi^2}{c\pi^2} G_k \left(K_x, K_y\right) \left(\frac{\sin\left(\frac{N\pi\omega}{\omega_0}\right)}{\frac{\omega}{\omega_1} - k}\right)^2$$

$$G_{k}(K_{x},K_{y}) = \xi_{0}^{2} \begin{pmatrix} K_{y}^{2} \left(J_{\frac{k-1}{2}}(Y_{0}) - J_{\frac{k+1}{2}}(Y_{0}) \right)^{2} \\ + K_{x}^{2} \left(J_{\frac{k-1}{2}}(Y_{0}) + J_{\frac{k+1}{2}}(Y_{0}) \right)^{2} \end{pmatrix},$$

$$\xi_{0} = k \left(1 + \frac{K_{x}^{2} + K_{y}^{2}}{2} \right)^{-1}, \quad Y_{0} = \xi \frac{K_{y}^{2} - K_{x}^{2}}{4}$$

$$\Im \Im_{0} = \xi \frac{K_{y}^{2} - K_{x}^{2}}{4}$$

2. 放射光源の概略

加速器は巨大な装置であり、部品の数も膨大 である。一人で全てを行うことは不可能である し、実際、加速器を専門とする研究者でも、加速 器のある部分について専門としていることが多 い。この章では、蓄積リング型の放射光源の全体 像について、雑学的に広く浅く紹介したい。

まずは KEK 内の加速器の全体構成を述べた 後、PF リングを例にとり、最上流の電子銃から 入射器、PF リングまでをざっと紹介する。

1. 入射器と蓄積リング

1.1. KEK つくばの電子陽電子加速器

図 2-1 に KEK つくばキャンパスの航空写真 を示す。

ATF : 国際リニアコライダ計画の為のダ ンピングリング及び収束系の試験加速器。建物内 に電子銃、線形加速器、入射路、蓄積リング、出 射路、テストビームラインがある。

STF : 国際リニアコライダ計画の為の超 伝導空洞試験加速器。

LINAC : PF、PF-AR、KEKB の LER と HER という4 蓄積リングにビームを供給する 入射器。LINAC は PF には 2.5 GeV の電子を、 PF-AR には 3 GeV の電子を、HER には 8 GeV の電子を、LER には 3.5 GeV の陽電子を直接供 給している。

KEKB : 8 GeV の電子蓄積リング(HER, high energy ring)、3.5 GeV の陽電子蓄積リング (LER, low energy ring)からなる衝突型加速器。 同じトンネル内に 2 台の加速器が設置されてお り、衝突点には Belle という検出器が挿入されて いる。KEKB は 1999 年に建設された。なお、 KEKB 以前には KEKB トンネル内には TRISTAN という衝突型加速器が存在した。30 GeV の電子-陽電子衝突加速器で、その時代、 PF-AR は TRISTAN 用の加速入射リングとして 用いられていた。



図 2-1 KEK つくばキャンパスの 電子用電子加速器

PF : 2.5 GeV 電子リング。放射光利用専用の蓄積リング。本テキストの主役!

PF-AR : 6.5 GeV 電子蓄積リング。現在 は常に単バンチ運転で、放射光利用運転のみ行っ ている。以前は TRISTAN 用の入射蓄積リングで、 LINAC からの 2.5 GeV の電子と陽電子を 8 GeV まで加速し、TRISTAN へ入射していた。

1.2. 電子蓄積リングの構成

電子蓄積リングを運転するためには、入射器 やビーム輸送路などが必要である。加速器全体と しての放射光源の構成例を図 2-2 に示す。

最も簡単な例(a)は、ユーザー運転で使うエネ ルギーのビームを入射器から入射し、蓄積すると いうパターンである。リングのエネルギーと同じ エネルギーの LINAC を、フルエナジー (full energy) LINAC、入射をフルエナジー入射とい



図 2-2 放射光源加速器の構成 (a)以外ではユーザービームラインは省略し てある。

う。入射器が KEKB や PF-AR と共通であるが、PF リングもこの構成といえる。

高エネルギーの蓄積リングでは、フルエナジ ーLINAC の設置が、建設及び運転費用や運転調 整の難しさなどから避けられる場合がある。その 様な場合、低エネルギーLINAC から入射加速用 のブースターシンクロトロンに一旦ビームを入 れ、加速してから主蓄積リングに入射を行う構成 (b)がとられる。例えば SPring8 はこの構成であ る。高エネルギー放射光源のみならず、最近の中 低エネルギーの放射光源でも頻繁に採用される ことが多いこの構成の利点は、主リングへ入射さ れるビームの質が向上し、安定に入射が行えると いうことである。エネルギーに依らず、LINAC は調整や安定的な運転が難しい。一発一発のビー ムのパラメータの揺らぎが大きく、また、そもそ もビームサイズやエネルギー広がりも決して小 さくはない。ブースターで一旦蓄積し、ビームの パラメータを放射励起と放射減衰の平衡状態か ら決まる値にリセットすることで、主リングへの 入射が安定し、入射調整なども容易になる。(d) で示すように、世界各地で建設されている新第3 世代放射光源でもこの構成が取られることが多 い。DIAMOND は入射器とブースターを主リング の内側に配置したパターンであり、SLS はブース

ターを主リングと同じトンネル内に設置したパ ターンである。

フルエナジーの LINAC が作れず、一方でブ ースターを作る費用や敷地がない場合によく行 われる構成(c)の場合、入射後に加速してエネルギ ーを上げてからユーザー運転が行われる。この様 な構成では、ビーム電流値が一定になるように頻 繁に注ぎ足し入射を行うトップアップ運転が絶 対に不可能である上に、低エネルギー入射の為に ビーム不安定性が生じ、入射や加速自体が困難に なる場合さえある。例えば PF-AR がこの構成で あるが、PF-AR はそもそもトリスタンのブースタ ーシンクロトロンであった。

2. 入射器の構成

2.1. 入射器全体の構成

蓄積リングを運転するためには入射器が必要である。ここでは、KEKの入射器を例にとり、 入射器全体の構成を述べる。KEK にある電子陽 電子線形加速器の平面図を図 2-3 に示す。

線形加速器の最も上流には電子銃がある。電 子銃は電子ビームを生成する装置で、陰極に数百 ボルトの電圧をかけ、接地電位の陽極に向けて電 子を打ち出す。電子銃で作られた電子ビームは、 ビームサイズや発散角のばらつきが大きく、バン チ長も長い。まずはソレノイドによる集束系でビ ームの損失を防ぎつつ、加速しながら速度差の効 果でバンチ長を短くすることが行われる。この部 分をバンチャーという。バンチャーを出た電子 は、4極電磁石で集束されながら、所定のエネル ギーまで加速される。

余談であるが、陽電子ビームは電子ビームを ターゲットに当てて生成する。KEK の電子陽電 子加速器の場合も途中にタングステンで作られ たターゲットがある。ターゲットは中心に穴が開 けられており、電子モードの場合はビームは中央 の穴を通り抜ける。また、TRISTAN の時代、 LINAC は PF に 2.5GeV の電子、AR に 2.5GeV の電子と陽電子を供給していた。その時代、電子 銃は「CT 電子銃」と呼ばれる電子銃のみであり、



図 2-3 KEK 電子陽電子線形加速器

LINAC もそこが最上流であった。KEKB が建設 された時、LINAC が延長された。敷地の問題か ら J の字になっているが、現在は KEKB、PF に は最上流の「A1 電子銃」からの電子を加速して 供給している。

2.2. 電子銃

KEKのLINACの電子銃はDC熱電子銃であ る。陰極を加熱し、熱エネルギーによって電子を 真空中に引き出すのが熱電子銃である。その特長 は、安定かつ効率的に大電流の電子ビームが出力 でき、陰極の寿命も長いことである。短所は、高 温の効果で発生した電子の運動量のばらつきが 大きいことで、それを熱エミッタンスという。ま た、電子を打ち出すタイミング以外のタイミング で発生する電子ビームを暗電流というが、暗電流 陰極 (-200kV)、グリッド



図 2-4 電子銃の模型

安全の為、柵の中に電子銃がある



図 2-5 「A1 電子銃」付近の写真



図 2-6 「CT 電子銃」



図 2-7 ソレノイドが巻かれた 初段の加速管

も比較的多い。電子銃の内部構造の分かる型の写 真を図 2-4 に示す。碍子の襞には表面積を大きく して絶縁破壊を防ぐ目的がある。パルス幅やタイ ミングは、陰極とグリッド間にパルス電圧をかけ て制御する。電子銃室の様子を図 2-5 に示す。電 源の向こう側の柵の中から、左側に向かって電子 ビームが打ち出される。PF-AR 用の CT 電子銃の 写真を図 2-6 に示す。

なお、ERL では 500kV の光陰極電子銃が使われることになっている。陰極は加熱されず、大強度のレーザーを当てて電界の力で電子を引き出す。熱エミッタンスは小さく、また、レーザー光のサイズや強度分布を最適化することで、極低エミッタンスの電子ビームの生成が可能となる。

2.3. 粒子の発散角、ソレノイドによる集束

電子銃から出た電子は、発散角のばらつきが 大きく、バンチ長も長い。発散角 θ は横方向の運 動量を p_r 、縦方向の運動量を p_z として、

$$\theta = \arctan\left(\frac{p_t}{p_z}\right) \approx \frac{p_t}{p_z}$$

と書ける。発散角θを持つ粒子がΔz進むと、中心 軌道から横方向にθΔzだけずれる。発散角のばら つきが大きいと、電子ビームは少し進んだだけで サイズが大きくなり、やがて電子がダクトに衝突 して失われてしまう。ビームサイズ増大と電子の 損失を防ぐために、電子銃を出た直後はソレノイ ドが使われる。初段の加速管の周りに設置された ソレノイドの写真を図 2-7 に示す。

2.4. RF

高エネルギー加速器で粒子を加速するには、 時間的に変動する電場が必要である。静電場の場 合、静的な電位差が必要であるが、真空中でも大 気圧下でも、電位差が大きくなると雷のように放 電が起こる。タンクを作って SF_6 ガスを高圧封入 すると放電しにくくなるが、それでも5 MV程度 までがやっとである。さらに、円形加速器の場合、 同じ場所を何度も通るため、静的な電位差で加速 することは不可能である。

余談であるが、静電場を使って加速する低エ ネルギーの重イオン加速器には、タンデム型とい うのがある。イオン源で重粒子を負に帯電させて おき、GNDから例えば+5 MVまで静電場で加速 する。その後、電位+5 MVになっている中間点で 周りの電子を剥ぎ取り、正に帯電させ、GNDに 向かって再び加速を行う。その様にすると10 MV の重イオンビームを作ることができる。

RF はラジオ波、マイクロ波、極超短波など と呼ばれる、時間的に変動する電磁場である。 LINAC でも蓄積リングも加速には RF が使われ、 KEK の LINAC で使われている RF の周波数は



図 2-8 LINAC の加速管

2856 MHz (波長約 10.5cm)、蓄積リングではど こも約 500 MHz (波長約 60cm) である。RF は 導体の空洞内に閉じこめられ、それを LINAC の 場合は加速管、加速セル、リングの場合は RF 空 洞、加速空洞という。電磁場の空洞における共振 は、音波におけるバイオリンの弦や太鼓の膜での 共振と同じである。例えば PF リングで使われて いる空洞の長さは RF の半波長で約 30cm である。 空洞の中では、弦の場合の固定端に相当する定在 波が立っており、空洞表面で垂直方向の電場はゼ ロとなる。一方、KEK の LINAC の場合、RF は 進行波であり、加速管のセルの長さは3 セルで1 波長となる約 33mm、それを 2/3πモードという。 加速管を割って中が見えるようになった状態の 写真を図 2-8 に示す。

なお、ERL の場合、RF 空洞はリングと同じ 定在波空洞で、周波数は 3GHz(波長約 10cm) である。

2.5. バンチャー

RF は時間的に変動する電磁場であり、簡単にいえば、空洞の中で電圧は

 $V(t) = V_0 \sin(\omega t)$

の様に正弦的に変化する。電子の打ち込まれるタ イミングによって加速量が変化するのが RF によ る加速の特徴である。

ところで、電子銃から出た電子ビームのバンチ 長はおよそ 2ns(=60cm)である。これは 2856 MHz の1波長よりも長く、そのまま加速を始め ると大半の電子は失われてしまう。その為、図 2-9 で示す様に最初は波長の長い RF を使い、バンチ の前側の粒子を減速、バンチ後ろ側を加速する。 電子ビームをそのまましばらく走らせると、前側 の粒子は遅れ、後ろ側は追いつき、結果としてバ ンチ長が短くなる。それを SHB (sub harmonic buncher) という。KEK の LINAC では、主加速 の前に SHB が 2本、PB (Pre-buncher)が1本、 Buncher が1本あり、合計4本の加速管でバンチ ングを行っている。バンチング前は電子のエネル ギー200 keV、バンチ長 2 ns であるが、バンチャ



一系の出口では、電子のエネルギーは 16 MeV、バンチ長約 1 mm (2~3ps)になっている。

ERL の場合、電子銃からの電子ビームのパル ス幅は 10~20 ps、入射部でのバンチングにより 約 1 ps まで短くなる。

2.6. LINAC パルスの時間構造

KEKのLINACはパルス運転が基本であり、 ビーム繰り返しは最大 50 Hz である。すなわち、 加速管の中に RF を導入し、電子銃から電子ビー ムを打ち出して加速、加速が終わったら RF を切 る、ということを 50Hz で繰り返す。LINAC の RF の時間構造を図 2-10 に示す。 クライストロン で発生させた RF のパルス幅は 4 us、それを SLED (SLAC (Stanford Linear Accelerator Centre) energy doubler)で圧縮し、電圧を約4倍、 パルス幅を 1µs にする。この RF のパルスをマク ロパルスという。加速管の中を伝わる RF パワー の速度、群速度は KEK の LINAC の場合、およ そ光速の 1/100 である。従って、2m の加速管に パワーが満たされるまで、約0.7 µs かかる。加速 管の最上流にカップラーという RF を送り出す部 分があり、RF はそこからさざ波の様に加速管を 進んでゆく。途中のディスクや壁などによる反射 波と進行波が重なり合い、定常状態になったとこ





ろで電子バンチが通過する。マクロパルス毎にバ ンチの数は1個から数個であり、電荷は1~10 nC 程度である。ビームと一緒に加速管を通過した RFは、最下流のカップラーから外に取り出され、 水冷されているダミーロードという吸収体に吸 収されて熱に変えられる。ところで、加速管は銅 製であるが、RF を通すと内部の壁の抵抗によっ て発熱が生じる。また、ダミーロードの発熱もあ る。これらの発熱は非常に大きく、常伝導の加速 管を用いる場合、加速管に常時 RF を満たし、例 えば 2856 MHz で連続的に 8 GeV のビームを出 すことは不可能に近い。

ERL の場合、空洞は全て超伝導であり、空洞 内には常時 RF が満たされている。1.3 GHz の RF のピークには、全て電子バンチが載っており、電 子ビームの繰り返しも 1.3 GHz となる。

2.7. RF 源、立体回路

LINAC 及び蓄積リングでは、RF 源としてク ライストロンが使われる。クライストロンは真空 管の一種で、電子銃同様、電子を打ち出し、途中



図 2-11 クライストロンの半割モデル



図 2-12 クライストロンギャラリー



図 2-13 立体回路



図 2-14 LINAC 本体

の入力空洞で LINAC 初段のバンチャー同様に速 度変調をかける。速度変調をかけられた電子をし ばらく飛ばして密度変調に変え、出力空洞で RF を取り出す。電子と、出力空洞で取り出しきれな かったエネルギーは、コレクタで熱に変えられ る。LINAC 地上部にはクライストロン及び電源 が並んでおり、クライストロンギャラリーと呼ば れる (図 2-12)。

クライストロンで作られた RF は、導波管と 呼ばれる矩形の中空の銅パイプを通って地下に ある LINAC 本体の加速管まで届けられる。導波 管で構成される RF 輸送路を、立体回路という(図 2-13)。LINAC 本体の写真を図 2-14 に示す。

2.8. 空間電荷効果、断熱減衰

電子ビームが電子銃を出た直後からバンチ ャーを出るあたりまで、低エネルギーの領域では バンチ内の電子同士のクーロン斥力の効果が顕 著である。それを空間電荷効果という。クーロン 斥力は電子間距離の逆2乗に比例して弱くなる が、電子が相対論的領域まで加速されると、電子 の静止系での電子間距離は、ローレンツ因子に従 って増大する為、クーロン斥力はほとんど効かな くなる。ちなみに、実験室系で相対論的領域での 空間電荷効果の抑制を記述すると、電子に働く電 場と磁場とが打ち消しあう効果となる。空間電荷 効果の抑制のためには、電子銃が高電圧である方 が望ましく、また、低エネルギーの区間をできる だけ短くする様に初段の加速空洞を配置するこ とが重要である。

電子の発散角 θ は $\theta \approx p_t/p_z$ と書けること を前に述べたが、電子を加速すると横方向の運動 量 p_t は変化せず、縦方向の運動量 p_z のみが増大 し、発散角が減少する。この効果を断熱減衰とい う(図 2-15)。断熱減衰で発散角が減少する効果 により、電子のばらつきを位相空間の面積で表し



進行方向の運動量が増大するに 従い、電子の発散角は減少する。

図 2-15 断熱減衰

た量、エミッタンスもローレンツ因子 $\gamma\beta$ に逆比 例して減少する。電子銃や LINAC の性能を表す 為にはエネルギーによって変化するエミッタン スを使うのは不便なことがあり、その場合、ロー レンツ因子で規格化したエミッタンスが使われ ることがある。規格化エミッタンス、またはノー マライズドエミッタンス ε_n と、自然エミッタンス ε の関係は、

$$\varepsilon_n = \gamma \beta \varepsilon$$

である。

蓄積リングの入射器としての LINAC は、リ ング側で入射可能な範囲であれば、ビーム品質の 悪化やパラメータの揺らぎはそれほど問題にな らない。蓄積リングの場合、蓄積ビームのパラメ ータは入射ビームには依らず、蓄積リング側の性 能、すなわち放射減衰と放射励起の平衡で決ま る。どのような入射ビームであっても、蓄積され ればパラメータはリング側で決まるパラメータ にリセットされる。一方、ERL では、放射光によ る平衡状態を避ける為、入射部のパラメータ、ビ ーム輸送路のパラメータなど、上流側のビーム品 質がそのまま下流側に伝わってゆく。蓄積リング の平衡状態よりも遙かに優れた品質のビームを 作り出すため、ERL の入射部は非常に重要であ る。電子銃の電圧、集束の為のソレノイドの配置、 バンチャーと初段加速空洞の配置などの最適化 が、ERL 全体の性能そのものを決めてしまう。

2.9. 加速管の数と加速勾配、ビームパワー

KEKのLINACでは、2mの加速管を240本 使用している。全ての加速管を利用して8GeVま でビームを加速する場合、加速勾配は

8000/240/2 = 16.7[MV/m]

となる。実際には、あるクライストロンは不調だ ったり、予備として休ませてあったりする為、加 速勾配は約 20 MV/m で運転が行われている。加 速管 4本に対して1本のクライストロンが接続さ れており、クライストロンの RF 出力パワーは1 本あたり 50kW である。ところで、現状の LINAC のほぼ最大出力である、電荷 10 nC のバンチを 50 Hz の繰り返しで打ち出す場合、平均電流値は 500 nA となる。加速電圧をかけてパワーにする と、

$10nC \times 50Hz \times 8GV = 4kW$

に過ぎない。一方で LINAC が運転中の消費電力 は約3MW である。消費パワーの内でビームに与 えられる分は極僅かである。

ちなみに PF リングの場合、ユーザー運転時 の初期電流値は 450 mA、ビームエネルギーは 2.5 GeV である。このビームを使い捨てとして作るた めには、

$450 mA \times 2.5 GV = 1125 MW$

の電力が必要となる。蓄積リングの場合、実際の 蓄積ビームに1125MWのパワーが蓄積されてい る訳ではない。例えば PF リングの場合、電子の 周回周期は 1.6 MHz であり、1 バンチあたりの電 荷量は約 1 nC、通常のユーザー運転では 280 バ ンチあるので、全電荷量は 280 nC に過ぎない。 入射効率の問題もあるが、PF リングを周回する 全ビームを作るためには、

$1nC \times 25Hz \times 2.5GV = 63W$

で 11 秒間運転するだけである。ちなみに実際の 入射は電荷量はこの半分程度で、時間も 10 分程 度かかっている。入射路途中や蓄積リング内での 入射ビームの損失が避けられないからである。

ERL の場合、電荷 77pC で繰り返し 1.3 GHz のビームを超伝導 LINAC で作る。エネルギーを 100 MeV とすると、ビームに与えるパワーは

$77 \, pC \times 1.3 GHz \times 100 MV = 10 MW$

となる。ビームエネルギーが GeV の領域になる と、パワーも GW の領域となる。消費電力や発熱、 放射線の問題から、常に平均電流 100mA のビー ムを作り、どこかに捨て続けることは非常に困難 である為、エネルギー回収が必須となる。エネル ギーを回収を行えば、たとえ周回部のエネルギー が GeV 領域であっても、必要なエネルギーは入 射部でビームに与えるエネルギーのみである。入 射部のビームエネルギーを 10 MeV とすると、例 えば

 $77 \, pC \times 1.3 GHz \times 10 MV = 1 MW$

となる。ただし、この値は現状の LINAC の最大 出力の 250 倍である。RF 源やカップラー、空洞 など、入射部の全ての要素をこの 250 倍に耐え得 る設計にしなければならず、また、ビームを捨て るビームダンプも同様である。

2.10.振り分け偏向電磁石、BT

LINAC の終端にはビームスイッチヤードと呼 ばれる振り分け部がある。ビームは PF、PF-AR、 HER、LER という4つの蓄積リングへ続く BT (beam transport、ビーム輸送路)に振り分けられる。 PF と他の3リングを振り分ける為の偏向電磁石の 上から、振り分け部を見た写真を図 2-16 に示す。左 側が PF へ続く BT、右側は PF-AR、HER、LER で ある。PF-BT の写真を図 2-17 に示す。電磁石は偏 向電磁石を除いて空冷であり、蓄積リングものに比 べて大きさが小さい。BT から PF リングまでの全景 を図 2-18 に示す。BT の全長は約 181m、リングの



図 2-16 PF へのビーム振り分け



図 2-17 PF-BT 上流部分



図 2-18 BT と PF リング

周長が 187 m であるので、それとほぼ同じ長さであ る。LINAC は地下、PF リングは地上にあるため、 BT 途中には坂をあがってゆく部分もある。BT は真 空やモニタ、電磁石に至るまで比較的安価に設計さ れている。1日1度の入射時のみビームが通ればよ いという時代はそれで十分であったが、top-up 入射 を行う為には入射ビームの品質を維持し、入射効率 を一定に保つ必要があり、BT の重要性は徐々に増 してきている。

ここまでで LINAC の紹介を終える。重要だが 全く述べられていない項目には、例えばQ値、パワ 一損失、シャントインピーダンスといった RF の初 歩、モニタ系、タイミング系、ビーム不安定性、各 種フィードバックを含む制御系などがある。いずれ もなくてはならない重要なトピックであり、LINAC を主題とした過去の OHO セミナーの教科書にはき ちんと書かれている。

3. PF リングの構成

3.1. 全体の概略

PF リングはエネルギー2.5 GeV、周長 187 m の放射光専用の蓄積リングである。光源棟の全体 図を図 2-19 に示す。PF には光源棟の他に電源棟 があり、PF の電源、蓄積リングの主偏向電磁石、 4 極及び 6 極電磁石電源が設置されている。ま た、エネルギーセンターという建物もあり、 LINAC 及び PF の為の空調や冷却水の為の設備 が設置されている。

3.2. ビームライン

実験ホールの写真を図 2-20 に示す。典型的 な X 線ビームラインの写真を図 2-21 に、VUV・ SX ビームラインを図 2-22 に示す。X 線ビームラ インの特徴は、ハッチで覆われていることであ る。X 線は空気中を透過するため、分光器など最 終段の装置は大気中においても測定可能である。 また、ビームラインとリングの間の真空は、ベリ リウム窓で切り離されている。一方、VUV・SX のビームラインはハッチがなく、光のダクトが直 接見える状態である。X線と異なり、VUV・SX のビームラインでは、光のダクトにおいても超高 真空が要求され、また、リングと真空は繋がって いる。



図 2-20 PF 実験ホール



図 2-19 PF リング光源棟



図 2-21 典型的な X 線ビームライン



図 2-22 典型的な VUV・SX ビームライン



図 2-23 チャンネル部分

3.3. チャンネル

ユーザーのビームライン最上流の、リングと 繋がっている基幹部をビームチャンネルという。 PFリングのチャンネル部分の写真を図 2-23 に示 す。光源からの広がりのある光の内、ユーザービ ームラインへ届ける部分を切り出し、余計な光を 遮るのがチャンネルの役割である。また、ユーザ ー実験が安全に行える様に、安全インターロック も担っている。

3.4. 蓄積リングに必要な要素

加速器としての蓄積リングに必要な要素を 適当に箇条書きとしてまとめてみる。

- ・ LINAC からのビームを入射するための入射シ ステム。パルス偏向電磁石、パルスセプタム電 磁石、パルス電源。
- ・軌道を円形に閉じるための偏向電磁石、横方向 に集束するための4極電磁石、エネルギー収差 補正のための6極電磁石、軌道補正のためのス テアリング電磁石、及び各電源。
- ・ 放射光を出して失ったエネルギーを補填する ための加速空洞、カップラー、立体回路(導波 管、サーキュレータ、ダミーロードなど)、ク ライストロンと電源、各種フィードバック制御 を含むローレベル系。
- ・ 真空ダクト、真空ポンプ、真空モニタ、ダクト やベローを放射光から保護するアブソーバ、ダ クトのつなぎ目(フランジやベロー)と、ビー ムから見て RF 的に凹凸をなくしてダクト内 面を滑らかにするための RF コンタクト、ゲー トバルブ、真空を開ける際のポートや粗引きセ ット。
- ・様々なハードウェアに対して、制御計算機、制 御インターフェースとネットワーク、ソフトウ ェア。
- ・ 放射線安全などの安全系、LINAC との間やビ ームラインとの間、リングの各装置間に対する タイミング系。
- ビーム診断系: BPM (beam position monitor、
 ビーム位置モニタ)、DCCT (DC current)

transfer、蓄積電流値モニタ)、光干渉計(ビ ームサイズモニタ)、光ビーム位置モニタ、 WCM (wall current monitor、壁電流モニタ、 入射路途中のビームや、リングのフィルパター ンの為のモニタ)、モニタ電極からの信号処理 系(平均して精度を上げるか、瞬時測定で周波 数を上げるか、また、ノイズの落とし方など 色々な深いノウハウがある)、RFKO(RF knock-out、ビームを揺さぶるリボン状の電極、 チューンを測るのに使う)。

- 不安定性抑制のためのフィードバックシステム、縦方向と横方向。ビーム振動を測定するピックアップ、信号処理系、ビームを蹴って振動抑制するためのキッカーと電源(RFアンプ)。
- ・ 超伝導ウィグラー、圧縮冷凍機、電源。
- · 挿入光源。
- 電源配線や各種信号配線のためのスペース、ケ ーブルダクト。
- ・ 電力供給のための受電、変電、配電設備。
- 冷却水を、電磁石、RF、真空ダクト、ユーザ ーのビームライン、大規模な電源、空調設備な ど必要な部分に供給する為の水配管と熱交換 機。別の建物になる場合は配管のためのトンネ ルなども必要。
- 加速器を設置する為の、放射線的に遮蔽され、
 地盤が安定したトンネル。ユーザーのための実
 験ホール……。

加速器には非常に多くの要素が必要であり、 前にも述べたが多くの研究者、技術者、管理部門、 委託業者が協力して建設、運転などを行ってい る。ここからは PF リングの各要素について簡単 に紹介を行う。

3.5. 横方向と縦方向

ビーム力学において、縦方向"longitudinal" というと、ビームの進行方向を指す。縦方向に垂 直な方向、横方向"transverse"というと、通常の リングでは上下方向である垂直"vertical"方向と、 内外方向である水平"horizontal"方向を指す。こ こでは、縦方向は"z"または"s"、垂直は"y"、水平



図 2-24 座標軸の名称



図 2-25 PF リングの4 極電磁石



図 2-26 PF リングの6 極電磁石

は"x"で表す。なお、文献によっては縦が"y"で垂 直が"z"のこともある。

3.6. リングの DC 電磁石

蓄積リングの主要な DC 主電磁石には、偏向 電磁石、4極電磁石、6極電磁石がある。偏向電 磁石は粒子を曲げて周回軌道にする電磁石、4極 電磁石は粒子がダクトの中に留まるように集束 する電磁石、6極電磁石はエネルギー収差を補正 する電磁石である。PF リングの4極電磁石の写 真を図 2-25 に、6極を図 2-26 に示す。4極電磁 石と6極電磁石の働きについて述べる前に、加速 の中の粒子の運動について簡単に述べる。

3.7. 集束力、中心軌道、軌道周りの微少振動

真空ダクトと偏向電磁石だけを使っても、電 子ビームは安定に周回しない。電子ビームを構成 する電子には、運動の向きとエネルギーにばらつ きがあり、ほとんど全ての電子は理想的な設計軌 道上を真っ直ぐに飛んでいない。発散角を持った 電子は、ずれた方向へ飛ぶので、何もしなければ すぐにダクトの壁に当たってなくなってしまう。 また、たとえ最初に全ての電子が理想的な軌道上 を真っ直ぐ向いて飛び始めたとしても、電磁石に は誤差がある。磁場の強さは完璧ではないし、偏 向電磁石に傾きがあれば、水平磁場成分が生じて ビームを垂直に蹴ってしまう。据え付け位置も完 璧ではない。そこで、電子ビームに運動量のばら つきがあり、また、電磁石などに誤差がある場合 でも電子ビームを蓄積リング内に留めて安定に 周回させる為、集束力が必要となる。

集束力とは、重りについたバネの力と同じ で、中心からずれた粒子を中心に引き戻す復元力

x'' = -kx

である。横方向には4極電磁石が線形の集束力 を、縦方向にはRF空洞が非線形の集束力を与え る。バネと重りのモデルの場合、重りには常に復 元力が働くが、蓄積リングの場合、集束力のある 要素は4極電磁石やRF空洞に限られる。すなわ ち、粒子の周回軌道上の進行距離に応じて集束力 の有無や強さが変化する。

x'' = -k(z)x

従って、粒子の振動は単振動、正弦振動ではなく、 軌道上の距離に応じて振動の速さや振幅が変化



図 2-28 中心軌道とその周りの微小振動

する。加速器においてこの振動を、横方向はベー タトロン(betatron)振動、縦方向はシンクロト ロン(synchrotron)振動と呼ぶ。

蓄積リングを構成する全ての要素には誤差 があり、設計上の中心と現実の粒子の運動の中心 は異なる。ただし、誤差がある場合でも、集束力 の作用でどこかに安定点、運動の中心が現れる。 運動の中心とは、横方向にはベータトロン振動の 中心軌道で、電磁石の内部のどこかを通過し、周 回軌道となる軌道である。縦方向には、リングの ある場所でビームを観測した時に、ビームの通過



図 2-29 位相空間の粒子分布と、対応する粒子の軌跡

するタイミングである。誤差が大き過ぎると全て の振動が不安定になる場合もあるが、大抵の場合 はどこかに運動の中心ができて、ばらつきのある 電子達はその周りを振動することになる。横方向 の中心軌道とベータトロン振動のイメージを図 2-28 に示す。

3.8. ヒルの方程式

加速器における横方向のビームの運動方程 式は、調和振動の方程式で、係数を時間的に変化 させた様な方程式

x'' = k(s)x

である。現実の加速器の場合、電磁石には誤差が あり、そのせいで復元力の中心が要素毎に変化し たりする。通常は誤差の効果は分離して解く。解 は中心軌道とその周りの微小振動として表され る。なお、調和振動の場合は、変数は時間である が、加速器の場合、中心軌道に沿った軌道長s[m]が変数となり、x' = dx/dsは中心軌道に対する粒 子の進行方向の角度、すなわち発散角となる。

LINAC や BT の様に軌道が閉じていない場 合、粒子の運動は軌道入口から順に辿って求めれ ばよい。粒子が多数まとまって飛んでいることを 考えると、まずは軌道入り口における粒子全体の 位相空間での分布から、平均の位置と発散角を求 める。図のイメージでは、それに従って入り口か らボールを転がして軌道を観測、数学的には、そ れを初座標として方程式を解けば中心軌道が求 まる。

蓄積リングの場合、方程式の係数に周期性 $x'' = k(s)x \ (s+C) = k(s)$

が加わる。4極電磁石による集束力は線形である が、この様な方程式をヒルの方程式と呼ぶ。蓄積 リングでも、例えば入射ビームの入射後1周の振 る舞いを求めたい場合などには LINAC 同様に初 座標に依存する解を求めるが、蓄積ビームの性質 を調べる場合には周期解を求める必要がある。実 際、蓄積リングの場合、ビームのパラメータは入 射時のパラメータではなく、放射減衰と放射励起 の平衡状態によって、すなわち、周期解によって 決まる状態になる。中心軌道は、全ての誤差を含 んだ状態で1周辿って元に戻る閉じた軌道であ る。

LINAC でも蓄積リングでも、粒子達全体の 実空間の大きさであるビームサイズは、図 2-29 に示すように、単粒子の軌跡からは求めることは できない。図では位相空間においてある円周上に 並ぶ粒子の、自由空間を進んだ場合の軌跡を示し たが、ビームサイズはこの様な多数の軌跡に対す る包絡線であり、ここでは軌道長の2乗に比例し た放物線が包絡線となる。ヒルの方程式の解は位 相及び振幅が変調された調和振動

$$x(s) \propto \sqrt{\beta(s)} \cos(\phi(s)), \quad \phi(z) = \int_0^s \frac{dz}{\beta(z)}$$

として書けるが、この振幅の変調を表す関数 $\beta[m]$ をベータトロン関数と呼ぶ。(自由空間で は β は放物線となる。) 集団としてのビームの 大きさはこれに位相空間の面積 ϵ をかけ、

 $\sigma_x[m] = \sqrt{\beta \varepsilon}$

となる。なお、通常はビームにエネルギーのばら つきがあるので、その影響も考慮する必要があ り、後述するが $\sigma_x[m] = \sqrt{\beta \varepsilon + (\eta \sigma_{\varepsilon})^2}$ となる。

3.9. 4極電磁石による集束力

横方向の集束力は4極電磁石によって与えら れる。4極電磁石は電子ビームに対し、幾何光学 におけるレンズと同じ作用を為すが、光の場合と 異なり、水平方向に集束作用のある凸レンズ的で あれば、垂直方向には発散作用のある凹レンズ的



図 2-30 4 極電磁石の断面形状



図 2-31 FODO 構造

になる。4極電磁石の断面を図 2-30 に示す。図 の電磁石は水平方向にはビームを集束させ、垂直 方向に発散させる。水平方向の働きが名前とな り、集束極性(focusing)の4極電磁石という。Sと Nとを入れ替えた状態、すなわち、図をちょうど 90度回して、水平と垂直を入れ替えた様な状態の 電磁石を、発散(defocusing)という。レンズを並 べてビームを転送する様子を、図 3-31 に示す。 フォーカスとデフォーカスの4極を交互に並べ る最も簡単な電磁石配置を、FODO構造という。 ビーム輸送路や衝突型加速器の円周部分などで よく採用される方式である。

3.10.強集束と位相安定性

加速器において横方向の集束は4極電磁石 によって与えられるが、強い発散と集束の4極電 磁石を並べてビームを集束することを「強集束」 の原理という。

強集束の原理が開発される以前、加速器に使われる電磁石は偏光電磁石のみであった。偏光電磁石は中心軌道を曲げるだけでなく、ビーム振動に対しては水平方向には弱い集束力として働く。 偏光電磁石のみ並べただけでも、水平方向のビームの運動は安定にできる。その場合、別に垂直方向の集束力が必要で、初期は偏光電磁石端部の偶然な誤差磁場、さらに進むと端部の角度の工夫で水平方向の集束力を垂直方向に回すなどの工夫でが為された。初期の加速器、特にサイクロトロンなどで、水平と垂直の集束力の和が一定という制限の下に作られた集束系を「弱集束」という。

偏光電磁石への工夫をさらに進めると、磁極 に傾きをつけ、極端な場合は4極電磁石を半分に 割ったような形の偏光電磁石にすると集束力を 強くできる。そのような偏光電磁石を機能結合 型、combined function magnet といい、機能結合 型の偏光電磁石だけで FODO 構造を作ることが できる。やがて、集束機能を偏光電磁石から分離 し、4極電磁石が導入されることになる。なお、 現在でもビームのエミッタンスを下げるために 機能結合型の偏光電磁石が使われることがある。 縦方向の集束は RF 空洞によって与えられ る。詳細は RF の項で述べるが、RF による縦方 向の集束作用を「位相安定性」の原理という。強 集束と位相安定性とが、加速器のビーム力学を支 える2大原理である。

3.11.エネルギー収差

相対論的領域まで加速されているため、電子 の速さはほぼ光速であり、エネルギーが変化して も速さは変わらない。エネルギーによって変化す るのは質量、運動量であり、高いエネルギーの電 子は電磁石によって曲げられにくく、低いエネル ギーの電子は多く曲げられる。この項ではエネル ギー収差に伴う磁場による曲げられ方の違いか ら生じる効果について述べる。

偏光電磁石において、高いエネルギーの電子



エネルギーの低い電子は多く曲げられて、 内側を通る

図 2-32 エネルギー分散



図 2-33 色収差

の曲げ角は少なく、低いエネルギーでは多くなる。集束力の作用でエネルギーのずれた電子も安定に周回できるが、中心軌道は変化する。エネルギーに依存した中心軌道の変化量を分散関数、 dispersion function と呼ぶ (図 2-32)。通常はエネルギーのずれに線形な部分を $\eta[m]$ で表し、

$$\Delta x = \eta \frac{\Delta P}{P}$$

とする。ただし、 ΔP_P は運動量のずれである。 元々の軌道にこれを足したものが、エネルギーが ずれた粒子のベータトロン振動の中心軌道とな る。

中心軌道の変化に伴い、軌道長も変化する。 通常はエネルギーの高い、重い粒子は外側を通る ために軌道長が長くなり、エネルギーの低い、軽 い粒子は内側を通るために軌道長が短くなる。エ ネルギーによる軌道長の変化率をモーメンタム コンパクション (momentum compaction factor) という。分散と同様に、エネルギーに線形な項を α で表し、

$$\frac{\Delta C}{C} = \alpha \frac{\Delta P}{P}, \quad \alpha = \frac{1}{C} \oint_{bend} \frac{\eta}{\rho} ds$$

である。ここで、Cは周長、第2式の積分は全偏 向電磁石内での積分で、 ρ は偏向電磁石の曲率半 径である。(導出については、次章を参照。) 通 常のリングでは重い粒子は外側を回ることから、 $\alpha > 0$ であるが、蓄積リングの集束系を工夫して $\alpha = 0$ や $\alpha < 0$ にすることもできる。

次に、エネルギー収差の、集束力に対する影響について述べる。4極電磁石の集束力は、高い エネルギーの電子に対しては弱く、低いエネルギ ーの電子には強く働く。集束力の変化は、電子の ベータトロン振動に影響を与える。強く集束され れば、ビームはより激しく振動することになり、 振動の包絡線は細く、リング1周の振動数は上昇 する。逆に、集束が弱ければ、包絡線は太く、振 動数は減少する。運動量のずれに対するベータト ロン振動数の変化を色収差という。線形部分に対 する係数 ξ を、



図 2-34 整数・半整数チューンにおける軌道例

$$\Delta v = \xi \frac{\Delta P}{P}, \quad \xi = -\frac{1}{4\pi} \int_{B,Q} K \beta ds$$

と書く。ここで、 $\Delta \nu$ はベータトロン振動数、Kは4極電磁石や偏向電磁石の集束力の強さを表し、

$$K = \frac{B'}{B\rho} [m^{-2}]$$

である。なお、このKを使うと4極電磁石内の運動方程式はx'' = Kxと書ける。

3.12. 振動数と共鳴振動

蓄積リングを周回する粒子は、中心軌道の周 りをベータトロン振動しながらまわっている。粒 子の運動が完璧に

$$x'' = k(s)x$$

という線形の方程式で尽くされるなら、振動の大きさを2*J*として、解は

$$x(s) = \sqrt{2J\beta(s)}\cos(\phi(s))$$

と書ける。数学的には、振幅がどんなに大きくて もこの解は正しい。また、振動数がどんな値であ ろうとも、解は解である。現実にはそうではない。 蓄積リングの軌道上の或る1点で、ベータト ロン振動中の粒子を観測することを考える。振動 数が整数の場合、粒子は周回毎に蓄積リング内の 同じ場所を通過する為、観測される粒子の位置は 一定である(図2-34(a))。0.5、1.5、2.5……など を半整数というが、チューンが半整数の場合、粒 子は2周回毎に同じ軌道に戻るので、或る点で観 測すると、粒子は軸対称な2点間を周回毎に行っ たり来たりする(図2-34(b))。1/3、2/3……など、 1/3の倍数の場合、3周毎に同じ軌道に戻るので、 対称な3点を交互に行き来する。一方で、振動数 が中途半端な値の場合、粒子はベータトロン関数 で決まる最大振幅内の至る所をくまなく適当に 通過して行く様に見えるだろう。

軌道上のその点で粒子に余計な力、例えば偏 向電磁石の様に、通過する粒子を常に或る方向へ 蹴る力、が働いた時を考える。振動数が整数の場 合、周回毎に粒子は同じ方向に蹴られ、その方向 の振幅が増大していく(図 2-35)。これは数学的 には共鳴振動となり、減衰力項がなければ振幅は 指数関数的に増大していく。次に、余計な力が4 極電磁石の力の様に、中心軌道の右側と左側で力



図 2-35 整数共鳴

の向きが反転する様な場合を考える。振動数が半 整数の場合、粒子は中心軌道の右、左、右、左、 ……と軸対称な2点間を行き来するが、右側では 右へ蹴られ、左側では左へ蹴られ、という共鳴が 生じる。この場合も振幅は指数関数的に増大して ゆく。直感的には明らかではないが、余計な力が 6極電磁石的な蹴りの場合、振動数が 1/3 の倍数 の時に共鳴振動となる。一方、ベータトロン振動 数が中途半端な値の時、粒子にとってこれらの力 は、周回毎にでたらめの方向に蹴られているのと 同じことで、協調的に働かず、共鳴にならない。 例えば、偏向電磁石的な力は粒子の中心軌道を若 干歪ませ、4極電磁石的な力は振動数を若干変化 させ、6極電磁石的な力は、運動量偏差に対する 応答を変化させるが、設計粒子に対しては線形の 範囲では影響しない。従って、ベータトロン振動 数は、できるだけ中途半端な値にしておくべきで ある。通常の場合、整数、半整数、1/3の倍数、 1/4 の倍数までを考え、それらから離れた値にし ておけば十分である。

現実の加速器では、粒子には様々な不明な力 が働いている。これらの力は、数学的にきちんと 書けないのみならず、どこでどのような余計な力 が働いているか、現実にほとんど分からないまま 加速器は運転されている。例えば、理想的に設計 製造された電磁石でも、ビーム進行方向に磁極の

から磁場が裾を引くが、その影響をきちんと扱う ことは困難である。電磁石の誤差については統計 的に大きさの予測はできても、具体的にどの電磁 石にいくつの誤差があるかを知ることはほぼ不 可能である。また、RF 加速空洞には、加速の為 の電磁場だけでなく、余計な電場、高次モードが 存在するし、場合によっては空洞の温度変化や振 動による変形で時々刻々それらが変わることも ある。さらに、蓄積ビームに働く力は、電磁石と RF 空洞からの力だけではない。真空ダクトは金 属製であり、内壁は導体である。ダクトの中を走 る電子には、ダクト上に鏡面電荷がついて走る。 ダクトに凹凸があると、鏡面電荷とビームとの間 の場が変化し、ビームに力が働く。ダクトの凹凸 が、空洞のような閉じた空間を作ると、そこに電 磁場が長い時間残ってしまうこともある。この様 な電磁場を航跡場、ウェイクフィールドという。 現実の加速器では、線形、非線形を問わず、余計 な電磁場や航跡場による力が至る所に存在する。 ベータトロン振動数を中途半端な値にし、空洞や ダクトの形状などを工夫することで、高次モード や航跡場の振動数がベータトロン振動数に重な らないようにし、破壊的な共鳴振動が励起されな いようにしているのである。



図 2-36 ダイナミックアパーチャと共鳴線の概念

3.13.ダイナミックアパーチャ、物理アパーチャ

中心軌道付近の粒子に対して、設計上のベー タトロン振動数を中途半端な値にすることが重 要であるが、運動量のずれや、振動の振幅が大き い場合、ベータトロン振動数が変化する。それぞ れ、運動量依存チューンシフト(momentum dependent tune shift)、振幅依存チューンシフト (amplitude dependent tune shift)というが、その 効果で振動数が共鳴に引っかかる振動数になる と、その運動量の粒子、その振幅の粒子は安定に 周回できずに失われてしまう。逆に言えば、真空 ダクトの中で粒子が安定に周回できる空間的な 領域と運動量の範囲は、設計粒子の振動数から振 幅または運動量偏差を増やしていき、共鳴に当た るまでの範囲、ということになる。概念を図 2-36 に示す。この安定領域をダイナミックアパーチャ (dynamic aperture、動力学的口径)という。一 方、真空ダクトによる物理的な口径をフィジカル アパーチャ(physical aperture、物理口径)という。 ダイナミックアパーチャはフィジカルアパーチ ャよりも広ければ十分である。

蓄積リングの設計において最も重要なこと は、十分に広いダイナミックアパーチャを確保す ることである。ダイナミックアパーチャが狭い と、入射が困難になり、また、蓄積ビーム寿命も 短くなる。ダイナミックアパーチャを解析的に求 める方法はなく、現在は様々な力を考慮した上 で、粒子を計算上で数千~数万周回させてみて、 途中で振幅がダクトの大きさを超えないか調べ



図 2-37 PF リングのある日の電流履歴

る方法が行われる。それを、粒子トラッキング (particle tracking)計算という。計算においては、 どの共鳴線が効くか調べると共に、どの様にすれ ば共鳴線が弱くなるか、振幅や運動量依存チュー ンシフトが小さくなるか、などを考えつつ、電磁 石の値の最適化が行われる。整数共鳴と半整数共 鳴はどうやっても逃れられないが、他の共鳴はリ ングの対称性や非線形力の配置の最適化で強さ が変わる。蓄積リングの電磁石配置をラティスと いうが、ラティス設計の目的は、対称性や非線形 力の配置、チューンを最適化して広いダイナミッ クアパーチャを確保することにある。

3.14. ビーム寿命

蓄積リングに蓄積された電流は、時間と共に 減ってゆく。電流減少を指数関数

$$I = I_0 \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

で記述したときの時定数 τ をビーム寿命という。 PF リングのある日の運転の様子を図 2-37 に示 す。この日は1日2回、朝9時と夜9時に入射が 行われ、入射直後の電流値は 450 mA である。そ れが12時間かけて約 300 mA まで減少している。 入射直後のビーム寿命は約 30 時間、電流が 300 mA の時が約 41 時間である。

蓄積リングの寿命は、量子寿命(quantum lifetime) τ_q 、残留ガス散乱によるビーム損失 τ_g 、ビーム内散乱またはタウシェック効果によるビーム損失 τ_r 、の3つの効果によって決まる。

$$\tau = \sqrt{\tau_q^2 + \tau_g^2 + \tau_T^2}$$

量子寿命 : 粒子が放射光を出す過程は量 子力学的な確率過程であり、確率的に非常に大き なエネルギーの放射光を発生させる場合がある。 粒子はその反跳として非常に大きく蹴られ、真空 ダクトに衝突して失われる。ただし、真空ダクト が非常に細い場合を除き、ビーム寿命に対するこ の効果の寄与は無視できるほど小さい。

残留ガス散乱 : 粒子が真空中の残留ガス と衝突して失われることで決まる寿命。真空度が 悪い場合や、リングのエミッタンスが大きい場合 (IBS が小さいので)、リングのエネルギーが大き い場合に主として寿命を決める。

ビーム内散乱 : ビーム内散乱 (intra-beam scattering、IBS)またはタウシェッ ク効果(Touscheck effect)とは、バンチ内でベ ータトロン振動している粒子同士が衝突し、横方 向の運動量が縦方向の運動量に変わる効果であ る。ベータトロン振動のエネルギーが縦方向のエ ネルギーのズレへと変わることで、粒子が運動量 方向の安定領域から外れ、失われる。蓄積リング の場合、垂直方向はビームサイズが非常に小さ く、ベータトロン振動の振幅及びエネルギーも小 さい為、この効果は効かない。水平方向のベータ トロン振動のみが寄与する。低エネルギーの蓄積 リングの方が、もともと縦方向の運動量が小さい ため、小さな変化にも敏感となる。また、エミッ タンスの小さなビームほど散乱が起こりやすい。 従って、高エネルギーのリングでもエミッタンス が非常に小さい場合は効くことがあるが、主に中 低エネルギーの低エミッタンスリングで顕著で ある。ビーム内散乱による寿命を長くするために は、運動量方向にアパーチャが広いことが重要で ある。

PF リングの場合、改造や修理のためにリン グの真空を空けて作業を行うと、直後は真空圧 力、すなわち残留ガスが寿命を決める。運転を続 けるとガスは減ってゆき、寿命は長くなってい く。これを焼き出し効果という。やがて、圧力が 下がりきると、寿命は残留ガス散乱とタウシェッ ク効果の両方によって決まるようになる。タウシ ェック効果による寿命が見えるまで焼き出しが 進んだ状態では、垂直方向のビームサイズを増や したりバンチ長を伸ばしたりすると、水平方向の IBS の頻度が減少し、寿命が長くなる。

3.15. 色収差の補正

横方向の物理的なアパーチャはダクトによって決まるが、縦方向は RF 空洞の電圧によって 決まる。縦方向の安定領域を RF バケツ(RF bucket)というが、領域の大きさをバケットハイ ト(bucket height)という。通常は ΔP_P で数% である。横方向のダイナミックアパーチャがダク トより広いことが望ましいのと同じく、縦方向も バケットハイトよりは大きいことが望ましい。そ の為には、色収差に伴う運動量依存チューンシフ トを補正する必要がある。

色収差の補正(図 2-38、39)は、6極電磁石を 使って行われる。一般に、n極電磁石の中をビー ムが通過する場合、軌道にズレがあると、ズレに 比例した n-1極成分として働く。例えば、4極電 磁石ではズレに比例した2極成分すなわち曲げ角 が、6極電磁石ではズレに比例した4極成分すな



4極電磁石 6極電磁石

図 2-38 色収差補正



図 2-394 極電磁石と6 極電磁石

わり集束力になる。6極を分散関数のある部分に 設置することで、分散関数の効果で運動量に比例 した水平方向の軌道のズレが生じ、6極電磁石の 効果で軌道のズレ、すなわち運動量のズレに比例 した集束力がビームに与えられ、エネルギーによ る集束力の違いを補正することができる。

最近の放射光源においては、エミッタンスを 下げるために強い集束力が用いられている。4極 電磁石が強ければ色収差も大きく、補正のための 6極電磁石にも必然的に強い磁場が必要となる。 6極電磁石はリングに存在する最も大きな非線 形力であり、強い非線形力は、多数の共鳴振動を 励起し、振幅依存チューンシフトを劇的に増大さ せ、ダイナミックアパーチャを減少させる。対策 として、分散関数のない部分に6極電磁石を設置 し、共鳴やチューンシフトを打ち消すようにする 最適化が行われ、その様な目的の6極電磁石をハ



図 2-40 セプタム電磁石外観



図 2-41 キッカー電磁石外観

ーモニック6極(harmonic sextupole)という。 6極電磁石の最適化が、低エミッタンスの蓄積リ ングにおいてダイナミックアパーチャ確保の鍵 となる。

ここまで、リングの DC 的な主電磁石及び横 方向のビーム力学の概略を述べてきた。次は、パ ルス電磁石を用いた入射系について述べる。

3.16.入射

入射器からのビームを蓄積リングへ打ち込 み、蓄積することを入射という。入射にはセプタ



図 2-42 セプタム電磁石本体

ム電磁石 (図 2-40)、キッカー電磁石 (図 2-41) という2種類のパルス電磁石が用いられる。

セプタム電磁石はビーム輸送路最下流、すな わちリングとの境界に置かれる特殊な電磁石で、 入射ビームの軌道と蓄積ビームの軌道の間は、セ プタム板という金属板で仕切られている(図 2-42)。入射ビーム側で磁場をパルス的に励磁す ると、セプタム板の上で渦電流が生じ、蓄積ビー ム側には磁場が遮蔽される。セプタム電磁石はビ ーム輸送路の最後で、入射ビームの軌道を蓄積リ ングの軌道に沿った向きに向けるために使われ る。蓄積後に入射ビームのベータトロン振動の振 幅が最小になるようにセプタムの角度が決めら れるが、蓄積リングのパラメータによっては、入 射ビームの軌道は蓄積リングの軌道と平行でな い場合が最適になることもある。入射されたビー ムは、蓄積リングの軌道を中心軌道として、大振 幅のベータトロン振動を始める。



図 2-43 入射ビームの振動

入射ビームのベータトロン振動はセプタム 板の外側から始まるため、周回して戻って来た入 射ビームはセプタム板に内側から衝突して失わ れる (図 2-43-(a))。それを防ぐために、入射の瞬 間だけ入射点において蓄積ビームの軌道を入射 ビームに近づける操作が行われる(図 2-43-(b))。 入射ビームのベータトロン振動の初期振幅は、入 射ビームの位置と蓄積ビームの中心軌道との距 離なので、一時的に蓄積ビームを入射ビームに近 づけることで、振幅を減らすことができる。入射 ビームが周回して戻って来た時には中心軌道は 元の場所に戻っており、入射ビームはセプタム板 の内側を通過することができる。入射点で蓄積ビ ームの軌道を入射の瞬間だけ移動させる、局所パ ルスバンプの為に使われるのがキッカー電磁石 である。

パルス電磁石は DC 電磁石と異なり、渦電流 の効果が顕著である。鉄芯にはフェライトの様に 渦電流の効果が小さい材質(図 2-44)か、絶縁さ



図 2-44 キッカー半割写真

れた薄い鉄板を重ねた様な積層鋼板構造にする ことが必要である。また、金属製のダクトはセプ タム板と同じで磁場を遮蔽する為、真空ダクトに もセラミック製のダクトを使う必要がある(図 2-45)。また、パルス磁石の場合、電源に対して は電気的な抵抗値よりもインダクタンスの影響 が顕著である。インダクタンスに周波数をかけた ものが電圧になるが、通常、インダクタンスを下 げるためにコイルの巻き数や断面積を小さく抑 える。そうすると磁場を出すためには電流値を大 きくする必要が生じる。インダクタンス、電流値、 電源電圧のバランスでパラメータを最適化する が、通常は電流数千アンペア、電圧数十 kV にな る。渦電流の効果は非常に厳しく、電磁石の周り に導体があると悉く帯電する為、接地の取り方も 重要となる。

PF リングの入射点付近のラティスを図 2-46 に、写真を図 2-47 に示す。さて、入射ビームは 大振幅のベータトロン振動をしながらリングを 周回するが、放射減衰の効果で振幅が徐々に減っ てゆき、やがて蓄積ビームと混じり合う。次の項 では放射減衰と放射励起について述べる。

3.17.放射減衰と放射励起

蓄積リングを周回する電子の位相空間での 広がり、すなわちエミッタンスは、放射減衰と放 射励起の平衡状態によって決まる。また、入射ビ ームの振動や、パルス電磁石の誤差、航跡場など によって励起された蓄積ビームの振動も、放射減



図 2-45 セラミックダクト



図 2-46 PF 入射点付近のラティス



図 2-47 PF 入射点付近

衰の効果で減衰する。この項では放射減衰と放射 励起について述べる。

粒子が放射光を出す(図 2-48-(a))と、粒子 の運動量が減少する。放射光は粒子の進行方向に 放出されるので、ベータトロン振動している粒子


図 2-48 放射減衰と放射励起

に対しては、設計軌道に垂直な、ベータトロン振 動の運動量が含まれる。放射光によって失われた 運動量は RF 加速空洞による加速で補われるが、 空洞が粒子に与える運動量は常に設計軌道に平 行である。すなわち、放射光は余計な方向の運動 量も持ち去るが、加速は常に望ましい方向に対し て行われるため、放射光を出し、その分加速され ……を繰り返すと、ベータトロン振動は減衰す る。この効果を放射減衰という。

さて、放射光は偏向電磁石で軌道が曲げられ た時に出るが、放射光を出して運動量とエネルギ ーが変化した粒子は、その瞬間から偏向電磁石で の曲げられ方が変化する。すなわち、放射光を出 してエネルギーが変わった瞬間から、粒子は分散 関数で決まる軌道を中心にベータトロン振動を 始める。この効果を放射励起という。

横方向の運動量が大きいほど放射光の持ち 去る余計な運動量も大きいため、放射減衰はベー タトロン振動の振幅によって大きさが変わる。一 方、放射励起はその時点の粒子のベータトロン振 動の状況に依らない。従って、粒子の集団として の広がり *ε* を考えると、その減衰は

$$\varepsilon(t) = \varepsilon \exp\left(-\frac{2}{\tau}t\right)$$

と書ける。ここで、 τ は減衰時間である。励起の 強さをGと書けば、時間変化の式は、

$$\frac{d\varepsilon}{dt} = -\frac{2}{\tau}\varepsilon + G$$

となる。これを $\frac{d\varepsilon}{dt} = 0$ として解けば、平衡状態 における自然エミッタンスが分かる。

蓄積リングに入射されたビームは、放射減衰 によって振幅が減少し、やがて蓄積ビームと混じ り合う。PF リングの水平方向の減衰時間は 7.8 ms である。すなわち、入射ビームが 12500 周す ると振動の振幅が $1/_{\rho} \approx 37\%$ に減少する。

入射ビームの振動の観測は、ビームの電荷が 小さく、また、周回平均をとらずに観測する必要 がある為に簡単ではない。また、入射ビームは入 射直後は集団としてまとまっているが、蓄積リン グを周回するに従ってばらばらになっていく。電 気的なモニタにおいては、ビームの重心を測定す ることしかできないため、ビームがばらばらにな るに従い、振動が急激に減少していく様に見え る。これをビームのスメア(smear)という。ビー ムがスメアしてしまう場合でも、放射光を使った モニタを使えば振動が観測できる。

横方向に関してはとりあえずここまでとし、 次はビーム進行方向の運動と、その集束力を与え る RF 加速空洞について述べる。

3.18.RF 加速空洞

粒子が放射光を出して失った分のエネルギ ーを注ぎ足す為、線形加速器と同じく、蓄積リン グでも粒子を加速するのに RF 加速空洞が使われ る。PF リングの加速空洞の写真を図 2-49 に示す。 RF 源や立体回路は線形加速器と同様であるが、 線形加速器に比べて周波数が 500.1 MHz と低い ため、導波管の大きさが大きい。PF リングのク ライストロン (図 2-50) は、電子源が上部にあり、 上から下に向けて電子が飛ぶ構造になっている。



図 2-49 PF リングの RF 加速空洞

途中の空洞で密度変調し、取り出し空洞から RF が取り出されるという構造は同じである。周波数 が低いため、導波管同様にクライストロンも大き い。RF 立体回路の一部を図 2-51 (次ページ) に 示す。クライストロンから発生した RF は、導波 管を通ってリングの RF 空洞へと供給される。ク ライストロンの出力空洞の出口や、リング内の RF 空洞本体の入口など、導波管と空洞の間には 結合器(カップラー、coupler)というアンテナ状 の部品が取り付けられている。カップラーによっ て空洞内から RF が引き出され、また、空洞に RF が供給される。導波管は内部も含めて空気中であ るが、空洞内は真空であり、カップラーがその境 界になっている。カップラーの設計は、カップラ 一内のアンテナ構造の電磁場分布を計算し、発熱 や放電の防止を考えつつ、真空をセラミックで仕 切るという難しい作業である。

RF パワーの流れは、伝送線回路の理論を使って計算される。数学的には、電磁場をフーリエ



図 2-50 PF リングのクライストロン



図 2-52 カップラー部分の外観

変換して各モード毎に方程式を考えると、減衰の ある強制振動の式となる。RFの各部はLCR 共振 回路として考えることができ、回路と回路との間 はトランスで結合されることとなる。等価回路の



図 2-53 等価回路のイメージ

イメージを図 2-53 に示す。乾電池に豆電球、と いう感じの閉じた静的な回路と異なり、伝送線の 回路で重要なのはインピーダンスの整合である。 インピーダンスとは、電気的な抵抗値や容量、イ ンダクタンスから決まる回路の定数で、負荷や結 合器の定数がきちんと一致していないと、波は反 射してしまい、きちんと伝わってゆかない。クラ イストロン、導波管、カップラーを通って空洞ま で RF の波が伝わってゆくが、例えば電子ビーム の状態が急激に変わると整合が取れなくなって RF が空洞内に供給されず、反射して戻ってくる。 また、空洞自身の回路定数は、例えば空洞内にロ

ッドを出し入れする、空洞内のループアンテナを 回転させるなどし、実効的に空洞の体積を変える ことで電気的なキャパシタンスを変えるが、その 整合がうまくいかない場合、RF が空洞に入って ゆかない。また、電子ビームも RF 空洞内に電磁 場を誘起するが、その RF もカップラーを通じて 上流側に伝わってゆく。空洞から出てくる RF パ ワーがクライストロンに戻ってゆかない為に、立 体回路の途中にはサーキュレータが入れられて いる。サーキュレータは誘電体を使ったダイオー ドのような一方通行回路で、三つ叉の接続口に、 クライストロン、RF 空洞、ダミーロードが接続 される。クライストロン側から入った RF は常に 空洞側へ抜け、空洞側から入った RF はクライス トロン側へ戻ることなく、常にダミーロード側へ 抜ける。サーキュレータによって、クライストロ ンが反射 RF から保護される。空洞側からの RF は、水冷されたダミーロードで熱に変えられる。

空洞やクライストロンなど、RF パワーの絡 む回路をハイボル、高電圧回路と呼ぶ一方、それ ぞれの制御系をローレベル、低電圧回路と呼ぶ。 PF の RF のローレベルはアナログモジュールで 構成されている(図 2-54)。複数台の RF に対し、 位相とパワー両方について、ビームの状態を見な



クライストロン

図 2-51 PF リングの RF 立体回路



図 2-54 RF 制御系

がらフィードバック制御を行っている。詳細は省 く。

空洞には電子ビームを加速する為の基本波 だけでなく、高調波 (higher order mode、HOM) が存在し、電子ビームの不安定性の原因となる。 ビーム不安定性を防ぐためには、空洞本体を HOM が立ちにくい設計にすると共に、立ってし まった HOM を速やかに除去する仕組みが必要で ある。PF リングでは、HOM ロード (load、負荷) として、空洞両脇に炭化珪素、SiC の幅広ダクト が接合されている(図 2-49 参照)。基本波はカッ トオフのために脇の SiC ダクトへは伝わらない が、HOM は波長が短いため、SiC ダクトに伝わ り、そこで吸収される。HOM を脇に逃がし、吸 収することでビーム不安定性が抑制される。他の HOM 対策としては、例えば空洞内の電磁場分布 を考え、基本波の電場は弱いが HOM は強いとい う場所にカップラーを取り付け、HOM だけを空 洞の外側に取り出すという仕組みが採用される こともある。

PF の場合、RF 空洞はリングに4台設置され ており、それぞれにクライストロンが接続されて いる。PF の空洞は空洞毎に空間が1部屋しかな く、単セルと呼ばれる。一方、PF-AR の場合、空 洞はリングに6台設置されているが、空洞本体内 部は LINAC の加速管の様に多数に仕切られてお り、多セルである。PF-AR の場合、空洞1本の内 部は、加速セルが11部屋、加速セルに RF パワー を伝えるための結合セルが10部屋の合計21セル に分割されている。また、HOM 対策として、そ れぞれのセルに HOM 吸収用の結合器が取り付け られている。PF-AR 固有の問題ではあるが、セル が増えるとセル間の結合の効果で立ち得る HOM の数が劇的に増えるため、ビームへの影響は極め て大きい。

ERL では 9 セルの超伝導空洞が採用される ことになっており、HOM 吸収体は PF リングの ように両脇に取り付けられる予定である。また、 真空を仕切りながら大電力を空洞に供給するカ ップラーであるが、ERL の場合、主加速空洞はエ ネルギー回収のためにパワーが少ないが、入射部 の空洞では桁違いの大きなパワーを空洞に供給 しなければならない為、カップラーの設計も難し い。

3.19.位相安定性

ビームの縦方向の位置とは、リングのある場所 でビームを観測した時の、RF の位相に対するビ ームのタイミングである。ビームに RF をかける だけで、加速電圧と放射光による損失が釣り合う 位相を中心に、粒子が集束される。この効果を位 相安定性という。この項では位相安定性と縦方向 のビームの運動の概略について述べる。

粒子が RF に到着するタイミングを変えるも のは、粒子の軌道長の変化である。粒子のエネル ギーが増えると、質量が増え、偏向電磁石で曲げ られにくくなるため、外側の軌道を通るようにな り、軌道長が伸びる(図 2-55-(a))。従って、ある 周回に注目すると、エネルギーの高い粒子は RF への到着が遅れ、エネルギーの低い粒子は設計粒 子よりも早く到着する。そこで、空洞内の電場は 時間的に変化するが、電圧が徐々に下がっていく タイミングで粒子を加速すれば、早く到着した粒 子は設計粒子よりも多く加速され、遅く到着した 粒子は加速量が減り、どちらの粒子もエネルギー のズレが小さくなる(図 2-55-(b))。横方向のベー タトロン振動の場合、座標と発散角で振動を記述 するが、縦方向の場合、RF の位相またはタイミ ングのズレと、エネルギーのズレになる。この振 動をシンクロトロン振動という。

RF の集束力の線形部分だけを考え、位相と エネルギーのズレが小さい範囲で線形振動を考 えると、周波数は

$$\Omega_s = \sqrt{\frac{\alpha h \omega_0^2 e V \cos \phi_0}{2\pi E}}$$

と書ける。ただし、 α はモーメンタムコンパクション、hはハーモニック数、 ω_0 は粒子の周回角振動数、Vは RF のピーク電圧、 ϕ_0 は設計粒子の RF 位相で、周回のエネルギー損失 $U_0 = eV\sin\phi_0$ を満たす値、Eはビームのエネルギーである。また、リング周回の振動数に直すと、シンクロトロン振動数は

$$v_s = \sqrt{\frac{\alpha h e V \cos \phi_0}{2\pi E}}$$

となる。PF リングの場合、 $\alpha = 6.56 \times 10^{-3}$ 、 h = 320、 eV = 1.7 MeV、 E = 2.5 GeV、 $\phi_0 = 13.6^\circ$ で $v_s = 0.015$ である。1 周期の振動に 約 70 周かかる。

RF 電圧は正弦的に変化するが、それを設計 粒子の位相付近で線形近似せず、非線形のまま数 学的に解くことができ、解は位相空間上の軌跡と して与えられる。正弦振動、すなわち集束力が線 形で振幅が正弦的に変化する振動の場合、軌跡は 円である。振動の大きさが違ういくつかの粒子を 重ね書きすると、図 2-56 の様な同心円になる。 一方、シンクロトロン振動の場合、位置と運動量 の代わりに、設計粒子に対するエネルギーのズレ と RF 到着時間のズレが座標系を張る。集束力が 正弦的な場合、軌跡は図 2-57 の様になる。軌跡 が閉じている範囲に入っている粒子は安定であ り、軌跡に沿って周回し続ける。安定領域の中心



図 2-55 位相安定性



図 2-56 正弦振動のセパラトリクス



合、キッカー及びセプタムのタイミングが入射ビ ームに合っていたとしても、セパラトリクスから 外れたビームは失われる。また、エネルギーのず れたビームが入射された場合も同様である。ずれ が小さければセパラトリクス内の粒子は蓄積さ れるため、入射率が悪化するのみであるが、とも あれ、入射ビームの中心がセパラトリクスの中央 に来るようにタイミング及び LINAC のエネルギ ーを調整することが重要である。

図 2-57 セパラトリクス

部分は同心円的であり、これを円だと近似するこ とが線形近似に相当する。また、図には書いてい ないが、放射減衰の効果で振動は減衰してゆき、 やがて放射励起との平衡で決まるエネルギー広 がりとバンチ長の範囲に収まる。一方、不安定領 域に入った粒子は、エネルギーのずれがどんどん 増大してゆき、やがて失われる。安定領域と不安 定領域の境界をセパラトリクスという。

入射ビームがセパラトリクスの外に来てし まった場合、ビームのエネルギーのずれは周回す るに従って増大してゆく。分散関数の効果でエネ ルギーのずれは軌道のずれとなり、やがてビーム はダクトに衝突して失われる。RF の位相に対し て入射ビームの到着するタイミングがずれた場

3.20. 真空ダクト

蓄積リングにおいてビームを安定に周回さ せるため、真空系は非常に重要である。残留ガス が多いとビーム寿命が短いばかりでなく、様々な 不安定性が励起され、明らかに真空によるものか ら、どう考えても真空と関係なさそうなものま で、ありとあらゆるものが不安定になる。

蓄積リングの真空は、残留ガス散乱によるビ ーム寿命を目安に、目標とする真空圧力を求め、 それを実現するためのダクトの大きさとポンプ の配置を決めることから始まる。排気のしやすさ をコンダクタンスというが、リング各部のコンダ クタンスと排気速度を与えると、リング1周の圧 力分布が計算でき、ビーム寿命を見積もることが できる。およその見積もりが済んだところで、具 体的な機器配置を検討することとなる。

真空ダクトの例を図 2-58 に示す。まず、複数の真空ダクトを繋ぐには繋ぎ目が必要であり、 接続面をフランジという。"flange"には帽子のつ ば、などという意味もある。フランジとフランジ をあわせてボルトで留めるが、間にパッキンを挟 んで空気が入らないようにする必要がある。超高 真空用のパッキンには、純銅の輪であるガスケッ



ガスケット入れる溝

図 2-59 RF コンタクト付きフランジ



図 2-60 コンタクト付けスポット溶接の様子



図 2-58 真空ダクトの例



図 2-61 RF コンタクト付きの ベローズの内側

トや、バネ入りで比較的複雑な構造のヘリコフレ ックスなど、何種類か存在する。基本的にはフラ ンジでパッキンを押し潰す構造になっている。フ ランジ面に指紋をつけたりするとどんなに引い ても真空がよくならないし、パッキンが触れる部 分にほんの僅かな傷があるだけでも、空気が入り 込む原因となる。真空中に空気が漏れ入ること を、真空漏れ、リークと呼ぶ。フランジを合わせ てボルトで締める時も、何段階かに分けて上下左 右を均等に締めていかないと、パッキンが平均的 に潰れず、リークの原因となる。

次に、真空ダクト内を実際にビームが通過す る時のことを考えてみる。フランジとフランジの 間の隙間がビームに見えると、そこに航跡場が残 る。ビーム不安定性の原因となるような共鳴性の 場は立たないとしても、発熱の原因にはなる。局 所的な発熱は金属の膨張変形を引き起こし、リー クの原因となる。従って、フランジ繋ぎ目は RF 的には滑らかである必要がある。具体的には RF コンタクトという薄い銅板の爪(図 2-59)を、フ ランジ片側のダクト周囲に溶接する(図 2-60)。 そうすると、航跡場はカットオフに引っかかり、 フランジの隙間に入り込んでいかなくなる。

2本のダクトを繋ぐためにフランジを合わ せるが、ダクト繋ぎ目にはいろいろな要因で力が 加わる。ビームを蓄積するとそれだけでダクトの 温度が上がるし、加減速しても温度が変わる。蓄 積ビームを一気に失うことを、ビームダンプ、ア ボートなどと呼ぶが、大電流でビームダンプする と、さらに急激に温度が変わる。温度変化などに よる力は、ダクトの繋ぎ目に集中してかかる為、 力を逃がす機構が必要である。薄い板を蛇腹に し、伸び縮みと上下左右のずれを吸収できる様に した部分をベローズという。"bellows"にはふいご という意味がある。ベローズもビームから見た時 に RF 的に滑らかでなくてはならず、RF コンタ クトが必要である(図 2-61)。フランジと異なり、 ベローズの RF コンタクトはベローズが変形して も平気な設計である必要がある。電子は曲げられ ると放射光を出すが、フランジやベローズに放射 光が当たると、局所的かつ不均一に加熱され、リ ークの原因となるだけでなく、ひどい場合は RF コンタクトやベローズそのものが溶けてしまう こともある。ベローズやフランジを放射光から保 護するためには、上流側にアブソーバ、放射光吸 収体を挿入し、弱い部分がその影に入るようにす る必要がある。アブソーバはダクト内面の突起で あり、航跡場の影響も当然考えなければいけな い。実際、光による発熱よりも航跡場による発熱 の方が強くなってしまうこともある。

さて、真空装置において真空を悪化させる原 因は、ダクトの内壁面や内部に存在するガス分子 が放出されることである。真空ダクトをリングに 導入する際には、予めリークチェックの他に、ダ クト内壁面のガスを放出させる為、ポンプで引き ながらダクトの温度を上げるベイキングという 作業が行われる。ガスの急激な放出は主に温度上 昇によるものであるが、温度上昇の原因は航跡場 や放射光である。従って、航跡場が生じるところ や放射光の当たる部分には、ポンプを設置してお くことが望ましい。フランジやベローズを保護す る為のアブソーバの近くにはポンプが必要であ るし、また、2本のダクトの断面形状が異なる場 合、緩やかに繋ぐ方が航跡場の観点から望ましい 為、形状変換という緩やかに断面形状が変わる接 続ダクトを挿入するが、航跡場の影響がなくなる わけではなく、場合によっては冷却と排気ポンプ が必要な程に発熱することもある。新しいダクト の場合、通常は或る程度ガスを出し切るまでの 間、ビームを蓄積する度に真空が一時的に劇的に 悪化する。また、航跡場はバンチ電荷やエミッタ ンスに依存する為、通常の多数バンチ運転でダク



図 2-62 ゲッターの頭

トの枯れが進んだ状態であっても、単バンチ大電 荷で運転すると再び真空が劇的に悪化すること もある。ひどい場合にはダクトの凹凸面の航跡場 が強い部分で、放電が生じることもある。放電に より、ダクトの金属粒子が飛び散ってビームと衝 突し、寿命が短くなるだけならともかく、セラミ ック部分を割ったり、ダクトを溶かしたりして非 常に深刻な事態になることもある。たかがフラン ジひとつとっても非常に難しい。真空系は全てに おいて緻密で抜け目ない設計と、丁寧かつ慎重な 扱いが要求される困難な分野である。

PF リングでは真空ポンプとして、チタンゲ ッターポンプ(getter pump、sublimation pump、 図 2-62)、SIP (sputter ion pump 図 2-63)、DIP (distributed ion pump) などが主に使われてい る。チタンゲッターは、ゲッターを「焚いた」時 のみ動作するポンプで、ダクト中にチタンを飛ば し、残留ガスをチタンと化学反応させ、一緒にダ クト内壁に強力に吸着させるというポンプであ る。イオンポンプもチタンを飛ばしてガスをイオ ン化させるが、ポンプ内で電子を飛ばし、チタン 陰極にぶつけてチタンを飛ばし、チタンによって イオン化したガスを電場で吸着させる仕組みに なっている。SIP、DIP ともにイオンポンプであ るが、SIP は独立した箱のようなポンプ、DIP は

(a) SIP 外観



(b) ポンプ内部のセル



🗵 2-63 SIP



図 2-64 DIP のケーブル

ダクトの壁面に数 m に渡って取り付けられた長 いポンプであり、PF リングでは偏向電磁石のダ クト内に設置されている。ダクト端の DIP 用の高 圧ケーブルの繋ぎ目を図 2-64 に示す。ゲッター は反応性のない希ガス (noble gas) は引けないが、



図 2-65 ゲートバルブや粗引きポート



図 2-66 冷却水配管

イオンポンプは希ガスも引けるため、noble gas pump を略し、ノーブルポンプ(高貴なポンプ) ということもある。

リングに新しい機器を設置する場合や、真空 系の維持管理の為には、時々リングの真空を破る 必要が生じる。真空作業は通常は1ヶ月以上の長



図 2-67 冷却水配管の分岐



図 2-68 配管作業する人

期シャットダウン中に行われ、作業のための準備 は、例えばダクトやアブソーバのチェックやベイ キングなどがあるが、半年から1年以上前から周 到に行われるのが普通である。リングの真空を破 ると、たとえ乾燥窒素で大気圧にしたとしても、 運転開始時にはビームを蓄積してガス出しをす る必要が生じる。真空を破る区間はできるだけ局 所的に留めたい。そこで、コストの関係で最小限 ではあるが、リングの所々に真空を仕切るための ゲートバルブや、真空を破る時、再び引く時の為 のポンプ取り付け口などが設置されている(図 2.65)。

放射光や航跡場による発熱を冷却する為、ダ クトやアブソーバの水配管も重要である。図 2-66 にダクトの水配管の例を示す。アブソーバ以外に も、4極電磁石内のダクトの放射光が当たる側で ある外側壁面には、冷却水配管が溶接されてい る。配管が2本あるのは、水の往きと帰りである。 また、リングトンネル内には真空とチャンネルの



図 2-69 BA ゲージ

ための冷却水配管及び圧空配管の分岐板が所々 に設置されている(図 2-67)。圧空とは、圧縮空 気配管で、ゲートバルブなど、空気圧で動作する 装置に圧力の高い空気を供給する為の配管であ る。冷却水配管の様子を図 2-68 に示す。

放射光や航跡場による発熱を監視する為、真 空ダクトの至る所には温度計が取り付けられて いる。また、真空圧力を測定するためのゲージも 数多く存在する。PF リングでは CCG(cold cathode ionization gauge、冷陰極電離真空計)、 BA (Bayard-Albert gauge、図 2-69)等の真空計 が利用されている。いずれも電子を飛ばして残留 ガスをイオン化させ、残留ガスイオンによる電流 を測定する電離真空計である。

3.21. ビーム診断系

蓄積リングでは、ビーム電流値、ビームの位 置、サイズ、チューンなど、ビームに関するパラ メータを測定する装置が多数設置されている。 様々なモニタがあるが、それぞれのモニタ毎に経 験と知識、試行錯誤の蓄積があり、現在でも性能 向上の為に多くの専門家が携わっている分野で ある。ここでは各モニタの詳細は完全に省き、紹 介程度に留める。

リングの BPM(beam position monitor)の写 真を図 2-70 に示す。BPM はダクトの中に対角 4 カ所に電極を設置し、ビームが通った時に誘起さ

(a) BPM 外観



(b) BPM 電極



図 2-70 PF リングの BPM

れる電圧を測定する。電圧はビームと電極との距 離に比例するため、電極間の電圧の足し引きでビ ームの位置が分かる。モニタの分解能をあげるた めにはノイズを落とす為の高周波フィルターを かけ、信号を平均すればよい。例えば 0.1 秒程度 の周期で COD が読めればいいとすると、平均化 によってサブミクロンの分解能が得られる。一 方、入射ビームや蓄積ビームのベータトロン振動 を測定する場合、平均せずに周回毎に信号処理を する必要がある。そのような BPM をシングルパ ス (single pass BPM) と呼ぶことがある。基本



(b) 検波回路



図 2-71 BPM 信号処理系



図 2-72 DCCT

的には信号処理系の違いであるので、通常の電極

からの信号をシングルパス用の処理系に繋げば 周回毎の測定が可能である。読み取り精度は 1~10µm まで悪くなる。平均化するための信号処 理系を図 2-71 に示す。4つの電極からの信号は、 まず PF リング地下トンネルの天井に取り付けら れた切り換え器を通る。切り換え器では4つの電 極からの信号を時間差で切り換え、順に読んでい く。これらの信号はRF周波数と同じ、約500 MHz の帯域の信号である。次に、その信号を検波回路 に通し、約 10MHz 程度まで平均化する。検波回 路は BPM6 箇所に付き1台ずつ存在する。平均化 した信号を最後に ADC で読み、振幅に変換する。 ビーム位置の絶対値に関しては、電気的な処理を 多数含む為、BPM 電極の設置精度の他、回路の 電気的特性も重要となる。電子ビームを使ってこ れらを同時に校正することができ、それを BBA (beam based alignment) という。

BPM の他にも様々なモニタが存在し、例え ば、電流値を読むための DCCT (DC current transfer、図 2-72)、シングルパスで電荷量を測定 する壁電流モニタ (WCM、wall current monitor、 図 2-73) などがリングに設置されている。一方、 ビーム輸送路などにおいては、蛍光スクリーンに ビームを当てて、それをカメラで観測するスクリ ーンモニタ (図 2-74) などもよく使われる。スク リーンを出し入れする機構、中を照らす豆電球、 像を写すカメラからなり、放射線保護のため、カ メラは遮蔽の中に置かれる。

最後に、ベータトロンチューンの測定につい て述べる。まずは蓄積リングの軌道上のある場所 で、ビーム位置を観測しているとする。チューン が整数の場合、ビームは周回毎に同じ場所を通る ため、観測される信号は周回周波数と同じ周波数 である。チューンが半整数の場合、ビームは中心 軌道に対称な2点を交互に通過する為、観測され る信号は2周回で1周期、すなわち周回周波数の 半分の周波数となる。チューンの端数が 1/3 の場 合、ビームは3点を通過し、3周で1周期になる 為、周回周波数の 1/3 の周波数の信号が観測され る。また、その場合、チューンが 2/3 の場合と区



🗵 2-73 WCM



図 2-74 ビーム輸送路の スクリーンモニタ

別することはできない。結局、ビームのベータト ロン振動をある点で観測すると、ベータトロン振 動の振動数の小数部分 $\widetilde{\nu}_{
ho}$ に周回周波数 f_{rev} をか

けた周波数、及びその折り返し周波数

$$f_{obs} = \begin{cases} \widetilde{\nu}_{\beta} \times f_{rev} \\ \left(1 - \widetilde{\nu}_{\beta}\right) \times f_{rev} \end{cases}$$

の信号が観測される。

PF リングの場合、周回周波数は 1.6 MHz、 ベータトロン振動数は水平が 9.61、垂直が 5.27 であるので、水平は約 980 kHz または 620 kHz、 垂直は約 430 kHz または 1170kHz となる。スト リップライン電極にこの振動数の信号を入れれ ば、ベータトロン振動を励起することができる。



🗵 2-75 RFKO



(b) ストリップライン



図 2-76 ボタン電極と ストリップライン電極

ストリップライン (strip line) 電極 (図 2-75) は ダクト内に設置された幅広のリボン状の電極 (図 2-74) で、BPM のボタン電極と同様、ビーム位 置の測定にも使えるし、逆に RF 波を供給して振 動を励起することもできる。励起する場合には、 RFKO (RF knock out) と呼ぶこともある。チュ ーンを測定する場合、RFKO に入れる信号の周波 数をベータトロン振動近辺で掃引しながら、ビー ムに励起された振動のスペクトルを観測すれば、 振動スペクトルのピークはベータトロン振動数 の場所になる。真空が悪い場合や不安定性が強い 場合、また、入射中など、スペクトルの乱れが激 しい場合には、手で振動数を変えながら光モニタ でビームプロファイルを観測し、サイズが大きく なるところを探すという方法もある。ちなみにビ ームを意図的にダンプさせる時、PF リングでは 垂直方向のベータトロン振動を強力に励起し、ビ ームサイズを増大させてビームを落としている。

なお、ボタン電極及びストリップライン電極 を上下左右に置かない理由は、放射光の為であ る。

3.22.フィードバックシステム

ダクトの凹凸や極端に狭い箇所、RFのHOM や残留ガスなど、ビーム不安定性の原因は数多く あり、全てを取り除くことは困難である。以前、 PFリングでは、ユーザーに影響しないように不 安定性を緩和する為、RF 位相変調によって実効 的にバンチ長を長くする、バンチ間隔をあける、 8 極電磁石で線形の振幅依存チューンシフトを 与える、などの対策を行っていた。直線部増強の 為の改造によってダクトの凹凸が大幅に減り、不 安定性はかなり緩和されたが、まだ対策が必要で ある。RF 位相変調による縦方向振動は、光源点 が色消しになっていない箇所にあるビームライ ンでは振動となって観測されるし、バンチ間隔を あけるためにはバンチ電荷を増やす必要があり、

> キッカー ピックアップ (ストリップライン) (ボタン電極)



図 2-77 横方向 FB の ピックアップとキッカー

ビーム寿命が短くなる。8極電磁石の非線形性は ダイナミックアパーチャを減少させ、入射効率の 低下と入射ビーム損失に結びつく。そこで、PF リングでは横方向及び縦方向の不安定性に対す るフィードバック (feedbackm、FB) システムが 導入された。

詳細は完全に省き、装置の外観の紹介のみに 留めるが、ビーム不安定性に対するフィードバッ クは、不安定性によって引き起こされたビーム振 動をバンチ毎、周回毎に観測、振動を抑える為の 力を瞬時に計算し、観測点の下流のどこかで各バ ンチを蹴って振動を抑制する、というシステムで



図 2-78 横方向 FB の為の RF アンプ



図 2-79 縦方向 FB 用のキッカー

ある。ビーム振動を観測するためのピックアッ プ、信号処理系、蹴るための電流を発生させるア ンプなど、全てがバンチ間隔、すなわち RF 周波 数以上の帯域を持っていることが必要である。

横方向、縦方向のフィードバックとも、振動 のピックアップとしてはボタン電極が使われて いる。ビームを蹴るためのキッカーについては、 横方向はストリップライン電極、縦方向は空洞で ある。横方向 FB のピックアップとキッカーを図 2-77 に、信号処理系と RF アンプを図 2-78 に示 す。縦方向 FB のキッカーを図 2-79 に示す。

3.23.制御系、安全系、タイミング系

装置を遠隔に制御する場合や、他の装置と組 み合わせて制御する場合、特別な制御系が必要と なる。制御全体のイメージを図 2-80 に示す。

例えば PF リングの電源の場合(図 2-81)、 電源本体には接点信号とアナログ電圧入力の為 の端子が存在する。電源の入り切り及び状態確認 は接点信号、電流設定はアナログ入力で行う。端 子台の1番と2番を短絡したら電源 ON、電圧 0.1 V入力したら電源電流 10A 出力、というイメージ である。そして、接点信号や電圧信号を作るのは、 CAMAC、VME といった規格のインターフェース ボードである。CAMAC、VME とも、クレートと いう電源と信号やりとりのためのコネクタのつ いた箱があり、そこにインターフェースボード (モジュール)を挿して使う。モジュールには多 くの種類があり、例えば電圧の読み書き、接点信 号の読み書きなどが可能なモジュールを挿せば、 電源制御には十分である。CAMAC や VME の便 利な点は、CPUモジュールというボードコンピュ ータのモジュールがあり、クレートに複数挿した インターフェースボードを、CPU モジュールから 指令することができる点である。CPUモジュール は計算機そのものであり、通常はネットワークに 繋ぐことができる。ネットワークを通じて CPU モジュールに指令を出すのは、制御サーバまたは 制御端末である。制御室に並んだ PC から GUI (graphic user interface) などを通じて、電源の ON/OFF や電流設定が行われる。過程を逆に辿る

と、端末上で電源の ON/OFF、電流設定などを行 うと、ネットワーク上にその情報が投げられる。 制御サーバを通す場合と、CPU モジュールが直接 受ける場合があるが、情報は制御対象の機器に繋 がった CPU モジュールによって受け取られる。 CPU モジュールは情報を解釈し、各インターフェ ースボードに対し、決められた接点信号や電圧信 号などを出す様に指令を出す。インターフェース ボードから信号を受けて、電源が動く、というこ とになる。

制御のソフトウェアとして最近は EPICS が 用いられることが多い。EPICS では、全ての制御 はレコードと呼ばれる文字列で行われ、例えば電 源 ON なら、"PFRMG:BPS:ON"のような文字列 が対応する。EPICS では CPU モジュールを IOC と呼ぶが、IOC 上では文字列をネットワークから 受け取るソフトウェアが動いており、各文字列 が、インターフェースモジュールのどの様な信号 に対応するかのデータベースがある。ネットワー クを通じてレコードを受け取った IOC は、そのレ コードに対応するインターフェースモジュール に、対応した指令を出すのである。例え ば、"PFRMG:BPS:ON"なら、B 電源に繋がった インターフェースのある接点を閉じる指令、とい う感じである。一方、制御端末側では、レコード をネットワークに送出し、応答を受け取るソフト ウェアを動かす必要がある。EPICSの特徴は、各 機器に対応するレコードを、どの IOC が持ってい るか、制御端末側で知る必要がないということで ある。ネットワーク上にレコードを送出すると、 ネットワーク(イーサネット)の仕様として情報 は勝手にばらまかれるが、IOC 側が文字列自体を 読んで自動的に自分の配下の機器に関する指令 かどうか判別してくれるのである。

昔の制御端末の場合、CPUモジュール側では どの端末から指令を受けるか指定し、端末側では どのCPUに指令を出すか指定する必要があった。 すなわち、CPUと端末は1対1対応であり、文 字通りリモコンのような状態であった。それに比 べると EPICS では、ネットワークにさえ繋がっ ていれば、どのパソコンからも全ての機器を制御 できる。非常に便利である。

PF リングでは他の装置の制御系もソフトウ ェアとしてはほとんど EPICS が採用されている。 ハードウェアとしては、CPU モジュールがパソコ ンに変わったり、OS が Linux や VxWorks、イン ターフェースが LAN-GPIB であったり、制御先 の機器が直接ネットワーク制御可能であったり



図 2-81 制御系の例

と、様々な場合があるが、根本的には電源制御と 大きな差はない。

リングの運転に関しては、制御系の他にも安 全系やタイミング系が必要である。

蓄積リング全体の安全系、インターロック系 は、異常事態や故障の際にビームダンプさせ、人 員や機器を保護したり、制御ミスをハード的に防 止する為にある。例えば、入射効率が悪く、ビー ムロスが多い場合の警告や、発生した放射線量が 規定値を超えた場合の入射停止、運転中にリング へ入ろうとした場合や、ビームラインにX線が来 ている時に防護ハッチを開けようとした時のビ ームダンプなどがある。また、入射中、蓄積中、 ユーザー実験中、停止中など、状態を切り分けて 制御の可能不可能を判断するのも安全系である。 例えば、入射モードまたは top-up 状態でなければ 入射器に入射要求は出せない、などである。リン グ全体のインターロックモジュールを図 2-82 に、 放射線モニタを図 2-83 に示す。

タイミング系については、例えば入射の為に は入射器とのタイミングをあわせる必要がある し、ビーム診断系にはビームのタイミングを必要 とするものもあるが、蓄積リングの場合、光ファ イバケーブルや BNC ケーブルでタイミング用の パルスを送れば十分である。 (a) 屋外の放射線モニタ



(b) 実験ホール内の放射線モニタ



図 2-83 放射線モニタ



図 2-82 インターロックモジュール

3.24. 電気、水、圧空、空調

蓄積リングのためには、電力、冷却水、建物 なども必要である。PF 付近の建物図を図 2-84 に 示す。

つくばキャンパスの受電設備はほぼキャン パス北端のつくば実験室付近にある。栃木の方か ら送電線で送られてきた電気は、中央受電棟で受 電され、各施設へ送られる。例えば、電磁石及び RF 電源関係の受電設備は、PF 電源棟の裏にある (図 2-85)。電源棟裏の屋外の受電・変電設備から、 電源棟内の盤へ送られ、そこからさらに電源棟内 の電源や配電盤へ電気が送られる。なお、電源に よっては AC6.6 kV や AC440 V を直接受電する ものもある。また、分電盤に来ている端子には、 3相 200V、単相 100V、200V、単相 3線 100/200V などの種類がある。

リング主電磁石や RF の電源はサイズがかな り大きく、PF リングではそれらの電源のみ電源 棟という別の建物に設置されている。電源棟から リングへケーブルを引くために、地下に共同溝ト ンネルが存在する (図 2-86)。このトンネルは LINAC やエネルギーセンターとも通じており、 冷却水などもここを通る。

PF リングの冷却水や空調設備は、エネルギ ーセンターから供給される冷水を使っている。エ ネルギーセンターでは冷凍機及び冷却塔を使っ て、常時6℃の冷水を作り、LINAC と PF とに供 給している。エネルギーセンターの写真を図 2-87 に、冷凍機の写真を図 2-88 に示す。エネセンに は1台1億と言われる冷凍機が4台設置されて いる。

エネセンから供給された冷水は、共同溝を通 って電源棟のポンプ室(図2-89)へ来る。電源棟 には冷却塔(図2-90)と、エネセンからの冷水と の熱交換機(図2-91)があり、両者を使って温ま った冷却水を冷やしている。冷却水を熱交換機と 冷却塔へ送る割合は、冷却水の温まり具合やその 日の気温などによって変わる。その割合を調整す る弁を3方弁(図2-92)という。3方弁の調整が 水温の安定度の鍵となる。リング冷却水は常に



図 2-84 PF 付近の建物配置図



図 2-85 PF 電源棟の変電設備



図 2-86 地下ピット



図 2-87 PF エネセン



図 2-88 エネセンの冷凍機



図 2-89 ポンプ室



図 2-91 電源棟の熱交換機



図 2-92 3 方弁



図 2-90 電源棟の冷却塔

25℃に保たれており、揺らぎは1℃以下に抑えら れている。電源棟で作られた 25℃の冷却水は再び 共同溝を通ってリングへ向かう。

また、エネセンからは圧空も供給されてい る。圧縮空気はゲートバルブや真空装置の出し入 れなど、様々な用途に用いられている。エネセン



図 2-93 エアータンク

で作られた圧縮空気は電源棟の空気タンクで一



図 2-94 リング直下の様子



図 2-95 空調機

端受け、それをリングに回している。空気タンク を図 2-93 に示す。

冷却水主配管、電源から電磁石への電源ケー ブル、RF 電源からクライストロンへの高圧ケー ブル、圧空などが共同溝を通って電源棟からリン グ地下へ向かっている。冷却水や電磁石ケーブル などはリングトンネル直下に配管やケーブルラ ックがある(図 2-94)。電源棟から電磁石まで、 往復で 500m を超える距離があり、直径数 cm の ケーブルや、直径 30cm 程の水配管を引き回すに は、それなりの手間やコスト、場所が必要である。 (a) 実験ホールの空調

空調ダクト



(b) リングトンネル内の空調



図 2-96 実験ホールとトンネルの空調

さて、リングの空調にもエネセンからの冷水 を使うが、空調機は光源棟の最上階に設置されて いる(図 2-95)。空調の吹き出し口はトンネル天 井に存在し、図 2-96 のようになっている。リン グ内及び実験ホール内は、冷却水温と同じく 25℃ に保たれており、揺らぎはやはり1度以内に抑え られている。

冷却水やリングの空調は、運転に関して非常 に重要な役割を占める。例えば RF 空洞の HOM は空洞の形状に非常に敏感であるが、空洞形状は 冷却水温や空調の温度によって変化する。HOM



図 2-97 リングトンネル内のクレーン

による不安定性は調整によって避けられる場合 もあるが、温度が安定しないといくら調整しても 無駄である。ダクトの凹凸の影響も同様である。 また、LINAC のビームについても、エネルギー や分散などのパラメータを安定させるためには、 空調や冷却水温を安定させることが非常に重要 である。蓄積リングの安定性の向上は、インフラ 基盤の整備の重要性に気づき、それをきちんと行 うようになってきたという点が非常に大きい。

リングの改造や機器の設置の際、トンネル内 にクレーンがあるかどうかで作業の容易さが大 きく変わる。PF リングの場合、リングトンネル、 入射路、地下機械室、電源棟など、必要なところ にはクレーンが設置されている。リングトンネル 内のクレーンの様子を図 2-97 に示す。

電力、冷却水、空調、熱交換機やポンプ、ケ ーブルや水配管の引き回しなど、通常は表に出て こない設備も蓄積リングには必要不可欠であり、 繰り返すが、安定な運転やビームの安定性にとっ てそれらは致命的である。

3.25.シンクロトロン放射積分

この項ではエミッタンス、エネルギー広が り、バンチ長など、放射励起と放射減衰の平衡で 決まるパラメータに関して表式のみ与える。

シンクロトロン放射積分は、 ρ を偏向電磁石 の曲率半径、ηを分散関数として、以下のように 与えられる。(括弧内は $\rho = const.$ 、逆ベンドなし で全て機能分離型の場合。)

$$\begin{split} I_{1} &= \int_{Bendthing} \frac{\eta}{\rho} ds \left(= \frac{1}{\rho} \int_{Bendthing} \eta ds \right) \\ I_{2} &= \int_{Bendthing} \frac{1}{\rho^{2}} ds \left(= \frac{2\pi\rho}{\rho^{2}} = \frac{2\pi}{\rho} \right) \\ I_{3} &= \int_{Bendthing} \frac{1}{\rho^{3}} ds \left(= \frac{2\pi}{\rho^{2}} \right) \\ I_{4} &= \int_{Bendthing} \frac{(1-2n)\eta}{\rho^{3}} ds \left(= \frac{1}{\rho^{3}} \int_{Bendthing} \eta ds \right) \\ I_{5} &= \int_{Bendthing} \frac{H}{|\rho^{3}|} ds \left(= \frac{1}{|\rho^{3}|} \int_{Bendthing} H ds \right) \\ \uparrow_{5} \neq h \neq A \times h \neq h \downarrow A$$

$$H = \frac{1}{\beta} \left(\eta^2 + (\alpha \eta + \beta \eta')^2 \right)$$

である。

モーメンタムコンパクションは、周長をCと して、

$$\alpha = \frac{I_1}{C}$$

と与えられる。

周回のエネルギー損失は、r。を電子古典半 径、Eをビームエネルギー、m₀を電子静止質量 として、

$$U_0 = \frac{2r_e E^4}{3(m_0 c^2)^3} I_2$$

ħ

となる。

ビームのエネルギー広がりは

$$C_q = \frac{55}{32\sqrt{3}} \frac{h}{m_0 c}$$

として、

$$\sigma_E^2 = C_q \left(\frac{E}{m_0 c^2}\right)^2 \frac{I_3}{2I_2 + I_4}$$

であり、エミッタンスは

$$\varepsilon = C_q \left(\frac{E}{m_0 c^2}\right)^2 \frac{I_5}{I_2 - I_4}$$

となる。バンチ長は、シンクロトロン振動の周波 数をΩ。として

$$\sigma_l = \frac{c\alpha}{\Omega_s} \sigma_E / E$$

となる。

$$\tau_{x,E}[ms] = \frac{C[m]\rho[m]}{13.2J_{x,E}E^{3}[GeV]}$$

となる。ただし、 $J_{x} = 1 - \frac{I_{4}}{I_{2}}$ 、 $J_{E} = 2 + \frac{I_{4}}{I_{2}}$ は

damping partition number である。

3.26. ビームサイズと色消しラティス

水平方向のビームサイズは以下の様に書ける。

$$\sigma_x = \sqrt{\epsilon\beta + \left(\eta \frac{\sigma_E}{E}\right)^2}$$

例えば、 $\varepsilon = 1 nm \cdot rad$ 、 $\beta = 10m$ ならば、エミッ タンスのビームサイズへの寄与は σ_x =100 μm で ある。一方、 $\eta = 10cm$ 、 $\sigma_E/E = 1 \times 10^{-1}$ とすると、 分散関数のエミッタンスへの寄与は100 µm とな り、ビームサイズは両方の寄与を合わせて $\sigma_x = 141 \mu m$ となる。ビームサイズを小さくする 為には、分散関数を消すことが効果的であり、そ の様なオプティクスを色消し(achromat)という。

放射光源蓄積リングでよく採用される色消 しラティスに DBA(double bend achromat)、TBA (triple bend achromat) がある。分散関数はエネ ルギーの違いによる、偏向電磁石での曲げられ方 の違いで発生する為、その効果を消すには、最低 でも偏向電磁石が2台必要(図 2-98)である。 DBA の場合、最低限の偏向電磁石2台毎に分散関



図 2-98 色消しの原理

数がゼロになっており、TBA の場合は3台毎であ る。それぞれの場合のオプティクスを図 2-97 に 示す。

ところで、エミッタンスを小さくするために は、

$$H = \frac{\eta^2 + (\beta \eta' + \alpha \eta)^2}{\beta}$$

の積分値、

$$\langle H \rangle_{Bend} = \frac{\int_{Bend \not r} \left| \frac{H}{\rho^3} \right| ds}{\int_{Bend \not r} \left| \frac{1}{\rho^3} \right| ds}$$

を小さくすればよい。偏向電磁石内の分散関数の 最適化による、エミッタンスの最小値は以下で与



図 2-99 典型的な色消しオプティクス

58

▋╏╺═_╵╝╎┇╺╸╏╢ Q4

45 65

85

0.05 0.00 з, г

えられる。

$$\varepsilon = \frac{1}{12\sqrt{15}} \frac{C_q}{J_x} \left(\frac{E}{m_0 c^2}\right)^2 \left(\frac{2\pi}{N}\right)^3.$$

ただし、N は偏向電磁石の数である。色消しをせ ず、エミッタンスを下げるようなオプティクスを TME (theoretical minimum emittance) と呼ぶ。 すなわち、エミッタンスを下げる為には、偏向電 磁石を分割し、4 極電磁石を使って分散関数を絞 ることが必要である。ただし、TME の場合、色 消しにはなっていないので、分散関数の影響でビ ームサイズは小さくない場合もある。そうなって しまっては本末転倒である。なお、DBA の場合の 最小値はその3 倍で、

$$\varepsilon = \frac{1}{4\sqrt{15}} \frac{C_q}{J_x} \left(\frac{E}{m_0 c^2}\right)^2 \left(\frac{2\pi}{N}\right)^3.$$

となる。

3.27. 放射光源の歴史と世代

この章の最後として、放射光源の歴史につい て簡単に述べる。

放射光の存在が最初に注目されたのは、ビー ム周回のエネルギー損失においてであった。最初 に放射光のエネルギーやスペクトルが計算され たのは、1944~45 年頃のことである。放射光の 最初の観測は、1948年、アメリカGE社の70 MeV シンクロトロンで行われた。放射光利用実験が最 初に行われたのは 1963 年、アメリカ規格標準局 の180 MeV シンクロトロンであった。その後、 素粒子実験用のシンクロトロンにおいて、衝突実 験の合間に放射光利用実験が行われるようにな り、それを第1世代放射光源と呼ぶ。

第1世代のリングは衝突実験用であるため、 ラティスは集束と発散の4極電磁石を繰り返し た FODO 構造、正確には間に偏向電磁石を挟ん で FBDB 構造が基本であった。入射系や RF 空洞 を設置する為には直線部が必要であるが、FBDB から偏向電磁石を抜くことでその分の直線部を 確保するのが一般的でり、そのような部分をミッ シングベンド(missing bend)セルといった。 PF-AR はこのタイプである。

1975年、現在の西東京市にあった旧東京大学 原子核研究所に世界初の放射光利用実験専用シ ンクロトロン、SOR-Ring が建設された。その後 も続いて世界中に放射光利用の為の蓄積リング が続々と建設され、そのような蓄積リングを第2 世代放射光源と呼ぶ。SOR-Ringの写真を図2-100 に示す。放射光専用リングの特徴は、大電流と長 時間の安定性を重要視している点である。衝突型 リングの場合、入射器からビームを入射し、必要 があれば加速してから衝突させれば目的が達せ られる。ビーム蓄積時間は数秒~数分程度であ り、当時の衝突実験リングはその間だけ安定であ れば十分であった。一方、放射光源は大電流のビ ームを長時間にわたって蓄積し、ユーザーが連続 的に実験を行うため、その間ずっと安定でなけれ ばならない。現在から見れば古い放射光源といえ ども、真空系や診断系、空洞など、全ての要素が 大電流の蓄積と長時間の安定性に気を遣って作 られている。また、第2世代の頃は必ずしも主体 ではなかったが、挿入光源の開発もこの時代に始 まった。

1983年の PF リング運転開始をはさんで、 1993年、世界初の第3世代放射光源であるアメリ カの ALS (advanced light source)が建設された。 第3世代放射光源の特徴は、挿入光源の利用を前 提に作られたリングということであり、低エミッ タンス、色消し直線部などがその特徴である。 ALS は VUV・SX 領域をターゲットにした低エネ ルギーのリングであったが、その後、ESRF、APS、



図 2-100 世界初の放射光専用リング SOR-Ring

SPring8というX線をターゲットにした巨大な高 エネルギー放射光源も建設された。

第3世代放射光源では DBA、TBA などの色 消しセル構造が一般的である。低エミッタンスの 為には強い集束力と色収差補正が要求されるが、 そのせいで電磁石の小さな誤差がビームに大き な影響を与える。電磁石に限らず全ての要素につ いて同じことが言える為、空調や冷却水などのイ ンフラを含め、全てをきちんと作る必要がある。 第3世代放射光源は蓄積リング型放射光源の完 成形、電子ビームのパラメータとしてはほぼ性能 の限界と考えられる。

2000 年 12 月、「新」第3世代放射光源とい われる SLS (Swiss Light Source) が運転を開始 した。新第3世代放射光源の特徴は、真空封止型 アンジュレータなどを利用し、低エネルギーであ りながらアンジュレータからのX線利用に主眼を 置いたことである。SLS のビームのエネルギーは PF リングとほぼ同じ 2.4 GeV、周長は 100m 長 い288mである。真空封止型挿入光源のギャップ を限界まで閉じるためには、ビーム不安定性や軌 道の揺らぎがあってはならない。電子ビームのエ ミッタンスや電流値、カップリングなどの性能は 通常の第3世代と大きく違うものではないが、ビ ーム不安定性の抑制や入射時や蓄積時のビーム 軌道の安定性など、ビームが常に安定であること に重点が置かれている。第3世代よりもさらに安 定性が追求されているのである。

2008年の現在、第3世代放射光源、新第3世 代放射光源にない光の性質として、短パルス、コ ヒーレンス、という性質が求められている。蓄積 リングでは放射減衰と放射励起の平衡で電子ビ ームのパラメータが決まる為、エミッタンスやバ ンチ長には限界がある。その限界を超える為に、 LINAC を基にした X 線領域の放射光源が提案さ れており、それが XFEL と ERL である。

3. ビーム力学の基礎

この章では、ビーム力学の基礎的内容につい て、最低限これだけは、という項目のみ抜粋して 述べる。

1. 運動方程式とその解

1.1. 運動方程式

粒子の運動方程式

x'' = Kx

を求める。曲線座標系上で微分幾何と解析力学を 駆使する方法もあるが、難しいので、高校の教科 書レベルの式から始める。水平方向の粒子の運動 方程式は、

$$\frac{d}{dt}p = \frac{mv^2}{r} - evB \tag{1-2}$$

と書ける。右辺第1項は向心力、第2項はローレ ンツ力である。粒子の質量を、何周かする程度の 間は一定m(t) = const.と見倣すと、

$$\frac{d}{dt}p = m\frac{d}{dt}v.$$
(1-3)

変数を時間から軌道長 $vt = s \sim$ 変換する。向心力の中心を原点とすると、極座標における同径方向の距離rが座標となり、方程式は

$$mv^2 \frac{d^2}{ds^2}r = \frac{mv^2}{r} - evB.$$
 (1-4)

従って、

$$p\frac{d^2}{ds^2}r = \frac{p}{r} - eB \tag{1-5}$$

となる。ここまでは厳密な式である。磁場の誤差 や運動量のずれ(運動量偏差)を考慮し、

$$p \to p_0 + \Delta p$$

$$B \to B_0(r) + \Delta B$$
(1-6)

とおく。方程式は
$$\frac{d^2}{ds^2}r = \frac{1}{r} - \frac{e(B_0(r) + \Delta B)}{p_0 + \Delta p}$$
(1-7)

となる。曲率半径の設計値を ρ とし、 $r = \rho + x$ と 展開。磁場もこの付近で展開すると、

$$B_0(r) = B_0(\rho) + \frac{\partial B_0}{\partial r}(r - \rho) + \cdots.$$
 (1-8)

右辺第1項は偏向電磁石の磁場、第2項は4極電 磁石の磁場勾配に対応する。また、偏向電磁石に よる曲げの力と向心力の釣り合いの式から、

$$\frac{mv_0^2}{\rho} = ev_0 B_0(\rho).$$
(1-9)

すなわち、

(1-1)

$$\frac{1}{\rho} = \frac{eB_0}{p_0}$$
(1-10)

である。また、 $\rho >> x$ より、

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{\rho + x} = \frac{1}{\rho} \left(1 + \frac{x}{\rho} \right)^{-1} \approx \frac{1}{\rho} \left(1 - \frac{x}{\rho} \right)$$
(1-11)

なので、方程式は

$$\frac{d^2}{d^2s}r = x'' = \frac{1}{\rho} \left(1 - \frac{x}{\rho}\right)$$

$$-\frac{e}{p_0 + \Delta p} \left(B_0 + B'x + \dots + \Delta B\right)$$
(1-12)

となる。磁場にかかる最初の項の逆数、 $\frac{p_0}{e} = B_0 \rho$

を magnetic rigidity という。ちなみに、この値を 数値的に求めるには、

$$B_0 \rho = \frac{E[GeV]}{0.3}$$
(1-13)

という簡単な式がある。さて、 $\Delta p / p_0 = \delta$ とおき、 $\delta < < 1$ を使うと

$$\frac{1}{p_0 + \Delta p} = \frac{1}{p_0} \left(\frac{1}{1 + \delta} \right) \approx \frac{1}{p_0} \left(1 - \delta \right)$$
(1-14)

となる。偏向電磁石の項に対しては近似式を適用 して展開し、4 極電磁石の項は分母にδを残した まま扱うことにすると、(1-10)式より、偏向電磁 石の最初の項は向心力の最初の項とキャンセル される。4 極電磁石の項について、

$$\frac{e}{p_0}B' = \frac{B'}{B_0\rho} = K$$
(1-15)

とおく。また、 $\Delta B \Delta p$ など高次の項は落とすこと にする。展開して線形の項のみ整理すると、方程 式は

$$x'' = -\frac{x}{\rho^{2}} - \frac{\delta}{\rho} - \frac{K}{1+\delta} x - \frac{\Delta B}{B_{0}\rho}$$
 (1-16)
となる。この線形の方程式が基本となる。

ところで、微分方程式の一般論として、 $\ddot{y} = f(t)y + g(t)$ (1-17) の解は、 $\ddot{y}_s = f(t)y_s + g(t)$ を満たす適当な特別解 と、 $\ddot{y}_h = f(t)y_h$ を満たす一般的な斉次解との和で 書ける。すなわち、 $\frac{d^2}{dt}(v_s + v_s) = f(t)(v_s + v_s) + g(t)$ (1-18)

$$dt^2 (y_h + y_s) = f(t) (y_h + y_s) + g(t)$$

同様にして粒子の運動方程式を解くことを 考える。加速器の場合、必ずしも綺麗に分離でき るわけではないが、 $-\frac{\delta}{\rho}$ に対する特別解を $x_{\delta} = \eta\delta$ とし、 $-\frac{\Delta B}{B_{0}\rho}$ に対する特別解を x_{coD} 、斉

次解を x_{β} と書くと、解は

$$x = x_{\beta} + x_{\delta} + x_{COD} \tag{1-19}$$

で与えられ、これを方程式に代入すれば、 斉次解 はベータトロン振動の方程式

$$x_{\beta}^{"} = -\frac{x_{\beta}}{\rho^2} - \frac{K}{1+\delta} x_{\beta}$$
(1-20)

となり、
$$\frac{1}{1+\delta}$$
は色収差を表す。最初の定数項に

対する特別解は、分散関数

$$\eta'' = -\frac{\eta}{\rho^2} - K\eta - \frac{1}{\rho}$$
(1-21)

となり、最後の特別解が COD (closed orbit distortion)

$$x_{COD}^{"} = -\frac{x_{COD}}{\rho^2} - Kx_{COD} - \frac{\Delta B}{B_0 \rho}$$
(1-22)

となる。ただし、線形項のみを考える為、分散関数と COD の式では色収差項は省かれる。

これらの方程式を個別の電磁石に対して解 く前に、まずは電磁石の磁場を考えることにす る。

1.2. 電磁石の磁場

この項では電磁石と磁場の関係について述 べる。2次元のラプラス方程式で通常の偏向電磁 石、4極、6極電磁石などの磁場を求めた後、実 際の電磁石のギャップと磁場の関係について述 べる。

1.2.1. 2次元の場合

真空中では、 $\vec{\nabla} \times \vec{B} = 0$ なので、磁場はスカ ラーポテンシャル φ を使い、 $\vec{B} = \vec{\nabla} \varphi$ と書ける。 スカラーポテンシャルはラプラス方程式 $\Delta \varphi = 0$ (1-23)

を満たす。
$$\varphi = R(r)\Theta(\theta)$$
 (1-24)

とおいて、変数分離する。

$$\begin{cases} \frac{d^2}{d\theta^2}\Theta = -m^2\Theta\\ \left\{ \left(\frac{1}{r} \left(\frac{d}{dr} r \frac{d}{dr}\right) - \frac{m^2}{r^2}\right) R = 0. \end{cases} \end{cases}$$
(1-25)
従って、上の式より

$$\Theta = e^{im\theta}.$$
(1-26)

 $\theta \rightarrow \theta + 2\pi$ で不変なので、mは整数である。下 の式より

$$R = ar^{n} + br^{-n} \qquad n \neq 0$$

$$R = R \ln r + B \qquad n = 0.$$
(1-27)

ただし、原点で正則でなければいけない為、下の 式やr⁻⁻の項は不適当。よって、解は

$$\varphi = \sum_{n=1}^{\infty} r^n \left(A_n \sin n\theta + B_n \cos n\theta \right) \tag{1-28}$$

となる。 $A_n \varepsilon$ normal 成分、 $B_n \varepsilon$ skew 成分と 呼ぶ。ポテンシャルを磁場に直すと、

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \varphi = \left(\frac{\partial}{\partial r}, \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta}\right) \varphi \tag{1-29}$$

$$B_{r} = \sum_{n=1}^{n} nr^{n-1} (A_{n} \sin n\theta + B_{n} \cos n\theta)$$

$$B_{\theta} = \sum_{n=1}^{n} nr^{n-1} (A_{n} \cos n\theta - B_{n} \sin n\theta)$$
(1-30)

となる。円筒座標からデカルト座標*x、y*に変換 する為に、

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta \tag{1-31}$$

$$\begin{pmatrix} B_x \\ B_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_x \\ B_y \end{pmatrix}$$
(1-32)

を使う。

$$n = 1 \mathcal{O}$$
時が偏向電磁石成分で、
 $\begin{cases} B_x = B_1 \\ B_y = A_1, \end{cases}$
(1-33)

skew は垂直 Bend、normal は普通の水平 Bend である。

$$n = 2 \text{ (D)時は 4 極電磁石成分で、}
\begin{cases}
B_x = 2r(A_2 \sin \theta + B_2 \cos \theta) \\
= 2A_2y + 2B_2x \\
B_y = 2r(A_2 \cos \theta - B_2 \sin \theta) \\
= 2A_2x - 2B_2y, \\
n = 3 が 6 極電磁石成分である。 \\
\begin{cases}
B_x = 3r^2(A_3 \sin 2\theta + B_3 \cos 2\theta) \\
= 6A_3xy + 3B_3(x^2 - y^2) \\
B_y = 3r^2(A_3 \cos 2\theta - B_3 \sin 2\theta) \\
= 3A_3(x^2 - y^2) - 6B_3xy. \\
\hline = 5x 成分け
\end{cases}$$
(1-34)
(1-35)

$$A_{n} = \frac{1}{n!} \left(\frac{\partial^{n-1}}{\partial r^{n-1}} B_{\theta} \right) \Big|_{\theta=0}$$

$$B_{n} = -\frac{1}{n!} \left(\frac{\partial^{n-1}}{\partial r^{n-1}} B_{\theta} \right) \Big|_{\theta=\frac{\pi}{n}}$$
(1-36)

となる。

1.2.2. 電磁石のギャップと磁場の強さ

電磁石のギャップと磁場の関係を求める。電 磁石の断面を図 3-1 に示す。図は 4 極電磁石であ るが、normal 成分の一般の *n* 極電磁石の場合を 考える。スカラーポテンシャルは $\varphi = Ar^n \sin n\theta$ (1-37) と書ける。ここで、アンペールの法則より、 $\nabla \times \vec{H} = \vec{j}$ (1-38)

ただし、 \vec{j} は電流密度である。これを積分すると、 $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int \vec{j} \cdot d\vec{S}$ (1-39)



図 3-1 4極電磁石の断面

磁場の線積分は、その積分路内側を通る全電流に 等しいということになる。線積分を図に示した経 路上で計算する。真空中の透磁率を μ_0 、鉄心中を μ とすると、

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \frac{1}{\mu_0} \int_{A\underline{B}}^{B\underline{B}} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \frac{1}{\mu} \int_{B\underline{B}}^{A\underline{B}} \vec{B} \cdot d\vec{l} \qquad (1-40)$$

となるが、鉄心中では $\mu \rightarrow \infty$ と考え、空気中の 透磁率は真空と等しいとする。鉄心内の積分はゼ ロ、ギャップ間の線積分は、ポテンシャル(1-28) を使って、

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \frac{1}{\mu_0} (\varphi(A) - \varphi(B)) \tag{1-41}$$

と書ける。断面を通る電流はコイルの電流値I[A]にコイル毎の巻き数Nをかけた値の2本分で、 $\int \vec{j} \cdot d\vec{S} = 2NI$ (1-42)

となる。A 点では
$$\theta = \frac{\pi}{2n}$$
、B 点では $\theta = -\frac{\pi}{2n}$ で
あり、電磁石のボア径を $R[m]$ とすると、

$$\frac{1}{\mu_0} (\varphi(A) - \varphi(B)) = \frac{2AR^n}{\mu_0} = 2NI$$
 (1-43)

となる。従って、 *µ.NI*

$$\varphi = \frac{\mu_0 N I}{R^n} r^n \sin n\theta \tag{1-44}$$

となり、磁場は、

$$\frac{\partial^{n-1}}{\partial r^{n-1}} B_{\theta} \bigg|_{\theta=0} = \frac{n! \mu_0 NI}{R^n}$$
となる。
(1-45)



図 3-2 励磁曲線の例



図 3-3 概念的励磁曲線

例えば PF リングの偏向電磁石の場合、磁極の 間隔は2*R* = 70*mm*、コイルは上下の合計で48タ ーン、電流は最大1500Aである。空気中の透磁率 を真空中と等しい値

 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} [H/m] \tag{1-46}$

とすると、上の式より、磁場は約 1.3 T となる。4 極電磁石の場合、ボア径はR = 35mm、コイルは 磁極あたり 23 ターン、電流は最大 800A である。 式に当てはめると、磁場勾配は約 38 T/m となる が、実際には磁場に飽和が見られ、30 T/m 程度に なる。PF の電磁石の励磁曲線の例を図 3-2 に示 す。縦軸は $\frac{B'L}{B_0\rho}[m^{-1}]$ である。現実の電磁石では 磁極両端からビーム進行方向に離れて行くに従 い、磁場が緩やかに減衰する。端部の漏れ磁場と いうが、裾を引く距離はおよそ磁極ギャップと同 じ程度である。計算値では電磁石中心の磁場の強 さに磁極の長さをかけるが、現実の電磁石では漏 れ磁場の分だけ磁場(勾配)の積分値は大きくな る。一方、大電流の場合、現実の磁場は飽和が見 られる。電磁石の磁場が鉄心によって強められる のは、鉄のスピンが揃う為であるが、揃いきって しまうとそれ以上磁場が強められなくなる。磁場 の強さと電流の関係をかなり概念的に書けば、図 3・3のようになる。図3・2の励磁曲線吾は、図3・3 の右上象限にあたる部分で0~800 Aのループを 描かせ、電流上昇方向の時に測定した磁場であ る。加速器運転時は電磁石を必ず同じループに乗 せて励磁する必要があり、それを電磁石の初期化 という。

1.3. フロケーの定理と解の性質

偏向電磁石と4極電磁石、ドリフトスペース (電磁石のない自由空間)が並んだ場合の粒子の 運動方程式は、

x'' = Kx (1-47) と書ける。ただし、K は軌道長によって変化する 為、それを露わに書けば、方程式はx'' = K(s)x で ある。ただし、蓄積リングの場合、周回すれば元 の場所に戻るので、周長をCとして、

$$x = A\sqrt{\beta}\cos\left(\int\frac{ds}{\beta} + \delta\right) \tag{1-49}$$

の様な形に書けることを示す。なお、βの方程式 は与えられるが、具体的な計算にはその方程式は 解かない。代わりに転送行列を用いるが、それを 順に述べる。

1.3.1. フロケーの定理

x'' = K(s)xは、周期的な係数の2階の線形微 分方程式(ヒルの方程式と呼ぶ)であるが、その 解は、以下の性質を持つ。

周期性 : まず、y(s)が解であれば、y(s+C)も解になる。y(s)は方程式を満たすので、

$$y''(s) = K(s)y(s)$$
 (1-50)

$$s \rightarrow s + C$$
と変えても、方程式は満たされる。
 $y''(s + C) = K(s + C)y(s + C).$ (1-51)
 $K(s + C) = K(s)$ より、
 $y''(s + C) = K(s)y(s + C).$ (1-52)
よって、 $y(s + C)$ も解であることが示された。

線形性 : $y_1(s), y_2(s)$ を独立した2解と すると、他の全ての解はこの2解の線形結合で書 ける。ある解を $y_a(s)$ とする。この解の初期条件 を $y_1(s)$ 、 $y_2(s)$ を使って書けば、 $y_a(0) = ay_1(0) + by_2(0)$ (1-53) $y'_{a}(0) = ay'_{1}(0) + by'_{2}(0)$ と書ける。方程式は線形なので、ある解の和や差 も解になる。従って、当然 $ay_1(s) + by_2(s)$ (1-54)も解になるが、この解は初期条件が yaに等しいの で、
y
。そのものである。よって、 $y_{a}(s) = ay_{1}(s) + by_{2}(s)$ (1-55)と書けることが示された。

フロケーの定理 : 周期条件を満たす構造 内の振動は、同じ周期条件を持つ振幅関数と位相 に分解できる。すなわち、方程式の解は、

 $z(s) = F(s)\exp(ks)$ (1-56) と書け、F は F(s+C) = F(s) (1-57) という周期性を持つ様にできる。これを示す。

 $y_1(s), y_2(s) を独立した 2 解とすると、周回$ $後の <math>y_1(s+C), y_2(s+C)$ はその線形結合で書け る。

$$\begin{pmatrix} y_1(s+C) \\ y_2(s+C) \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} y_1(s) \\ y_2(s) \end{pmatrix}.$$
 (1-58)

行列Mの固有値を λ_1 、 λ_2 、対応する固有ベクト ルを \vec{v}_1 、 \vec{v}_2 とする。すなわち、

$$M(\vec{v}_{1} \quad \vec{v}_{2}) = (\lambda_{1}\vec{v}_{1} \quad \lambda_{2}\vec{v}_{2})$$

$$= \begin{pmatrix} v_{1x} & v_{2x} \\ v_{1y} & v_{2y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_{1} & 0 \\ 0 & \lambda_{2} \end{pmatrix}.$$

$$(1-59)$$

従って、 $MV = V\Lambda \leftrightarrow M = V\Lambda V^{-1}$ であり、

$$\vec{y}(s+C) = V\Lambda V^{-1}\vec{y}(s) \tag{1-60}$$

$$\vec{x}^{-1}\vec{y}(s) \equiv \vec{z}(s) \tag{1-61}$$

$$\vec{z}(s+C) = \Lambda \vec{z}(s). \tag{1-62}$$

すなわち、

$$z_1(s+C) = \lambda_1 z_1(s)$$

$$z_2(s+C) = \lambda_2 z_2(s)$$
(1-63)

こできる。
$$\lambda = \exp(\nu)$$
とおけば、

$$z_1(s+C) = e^{-z_1(s)}$$
(1-64)
$$z_2(s+C) = e^{v_2} z_2(s)$$

と書けたことになる。そこで、
$$k = \frac{v}{C}$$
とおいて、

$$z(s) = F(s) \exp\left(\frac{v}{C}s\right)$$
(1-65)

$$E \cup \nabla \mathcal{F} \mathcal{Z}_{\circ}$$

$$z(s+C) = e^{v} z(s)$$

$$\leftrightarrow e^{\frac{v}{C}(s+C)} F(s+C) = e^{v} e^{\frac{v}{C}s} F(s) \qquad (1-66)$$

$$\leftrightarrow F(s+C) = F(s).$$

$$F(s+C) = F(s).$$

従って、 $z(s) = e^{\overline{c}^s}F(s)$ 、F(s+C) = F(s)なる解 があることが示された。

1.3.2. 方程式の解

粒子の運動方程式の解が、 $z(s) = e^{i \overline{c}^s} F(s)$ 、 F(s+C) = F(s)と書けることを示したが、これを さらに詳しく調べてゆく。周回後に振動の大きさ が指数関数的に変化することは、振動の減衰また は発散を意味する。蓄積リングの周期解にはvが 虚数になる解が適当であり、

 $v_1 = i\mu$ (1-67) とおき、露わに書くことにする。ただし、数学的

には振動数に実数成分があり、発散する場合も解 である。ここで、F(s)を極形式で書き直し、 $F(s) = |F(s)|e^{i\phi(s)} = \omega(s)e^{i\phi(s)}$ (1-68)

とする。 $\omega(s) > 0$ であり、トゥイスパラメータで 書けば $\omega(s) = \sqrt{\beta}$ である。極形式を使うと解は、

$$z(s) = e^{i\frac{\mu}{C}s}\omega(s)e^{i\phi(s)}$$

= $\omega(s)e^{i\left(\phi(s)+\frac{\mu}{C}s\right)} \equiv \omega(s)e^{i\phi(s)}$ (1-69)

となる。

$$\omega(s+C) = \omega(c)$$
 (1-70)
であり

$$\varphi(s+C) = \varphi(s) + \mu(+2\pi n) \tag{1-71}$$

$$(1-71)$$

$$(5.5)$$

また、z(s)の複素共役を $\widetilde{z}(s)$ とすると、Kは 実数なので、

$$\widetilde{z}''(s) = \widetilde{K}(s)\widetilde{z}(s)$$

$$= K(s)\widetilde{z}(s)$$
より、 $\widetilde{z}(s)$ も解となる。
$$(1-72)$$

$$z(s) をもとの方程式に代入し、 $\omega \ge \varphi$ の方程
式を求める。
$$z(s) = \omega(s)e^{i\varphi(s)} \ge 0,$$

$$z' = \omega'e^{i\varphi} + i\varphi'\omega e^{i\varphi},$$
 (1-73)
$$z'' = \omega''e^{i\varphi} + 2i\varphi'\omega'e^{i\varphi}$$$$

$$-\varphi'^2 \omega e^{i\varphi} + i\varphi'' \omega e^{i\varphi}.$$
(1-74)

$$\omega'' + K\omega - {\varphi'}^2 \omega = 0 \tag{1-76}$$

 $2\varphi'\omega'+\varphi''\omega=0.$

虚部の方程式は、

$$(\varphi'\omega^2)' = 0 \leftrightarrow \varphi'\omega^2 = const.$$
 (1-77)
と書ける。そこで、

$$\varphi'\omega^2 = 1 \tag{1-78}$$

とおく。後で関連づけるが、
$$\varphi' = \frac{1}{\beta}$$
、従って、 $\varphi = \int \frac{ds}{\beta}$ となる。

さて、実際に粒子の初期座標を与えた場合の 解を、z(s)、 $\tilde{z}(s)$ を使って書く。任意の解は、 $x = az + b\tilde{z}$ $p = x' = az' + b\tilde{z}'$ と書ける。軌道上のある位置で、

$$= X_{1} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}.$$
従って、
$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = X_{0}^{-1} \vec{x}_{0} = X_{1}^{-1} \vec{x}_{1}$$

$$\leftrightarrow \vec{x}_{1} = X_{1} X_{0}^{-1} \vec{x}_{0}$$
(1-82)

となる。1周の運動を表す行列を
$$M$$
とすれば、
 $M = X_1 X_0^{-1}$ (1-83)
となる。具体的にこれを求める。
 $z = \omega e^{i\varphi}$,

$$\widetilde{z} = \omega e^{-i\varphi},$$

$$z' = \omega' e^{i\varphi} + i\varphi' \omega e^{i\varphi},$$
(1-84)

$$\begin{aligned} \widetilde{z}' &= \omega' e^{-i\varphi} - i\varphi' \omega e^{-i\varphi}, \\ \omega(s+C) &= \omega(s), \\ \omega'(s+C) &= \omega'(s), \\ \varphi(s+C) &= \varphi(s) + \mu, \end{aligned}$$
(1-85)

$$\varphi'(s+C) = \varphi'(s+C) + \frac{\mu}{L}$$

$$= \varphi'(s)$$
(1-86)

$$\mathcal{T}_{\mathcal{S}} \succeq \mathcal{T}_{\mathcal{T}} \succeq \mathcal{T}_{\mathcal{S}}$$

$$M = \begin{pmatrix} z(s_0 + C) & \widetilde{z}(s_0 + C) \\ z'(s_0 + C) & \widetilde{z}'(s_0 + C) \end{pmatrix}$$

$$\cdot \frac{1}{\det X_0} \begin{pmatrix} \widetilde{z}'(s_0) & -\widetilde{z}(s_0) \\ -z'(s_0) & z(s_0) \end{pmatrix}.$$
(1-87)

ここで、
det
$$X_0 = z(s_0)\tilde{z}'(s_0) - \tilde{z}(s_0)z'(s_0)$$

 $= -2i\varphi'\omega^2 = -2i$
である。結局、
(1-88)

$$M = \begin{pmatrix} \cos \mu - \omega \omega' \sin \mu & \omega^2 \sin \mu \\ -\frac{1 + \omega^2 \omega'^2}{\omega^2} \sin \mu & \cos \mu + \omega \omega' \sin \mu \end{pmatrix}$$
(1-89)

となる。なお、
$$\varphi' \omega^2 = 1$$
を使った。

任意の解は

$$x = a\omega e^{i\varphi} + b\omega e^{-i\varphi}$$
 (1-90)
と書ける。定数を振幅と初期位相に直し、
 $x = A\omega(s)\cos(\varphi(s) + \delta_0)$ (1-91)

$$z' = A\omega' \cos(\varphi(s) + \delta_0)$$

$$+ \frac{A}{\omega} \sin(\varphi(s) + \delta_0)$$
(1-92)

$$\omega = \sqrt{\beta} \tag{1-93}$$

と書く。さらに、
$$\beta$$
の微分をとって、
 $\beta' = (\omega^2)' = 2\omega\omega' = -2\alpha$ (1-94)

$$p = (w) = 2ww = 2u$$
 (13)
とおく。最後に、
1 + $w^2 w'^2 = 1 + w^2$

$$\frac{1+\omega^2 \omega'^2}{\omega^2} = \frac{1+\alpha^2}{\beta} \equiv \gamma \tag{1-95}$$

と書く。これら α 、 β 、 γ をトゥイスパラメータ という。トゥイスパラメータを使うと、周回の転 送行列は

$$M = \begin{pmatrix} \cos\mu + \alpha \sin\mu & \beta \sin\mu \\ -\gamma \sin\mu & \cos\mu - \alpha \sin\mu \end{pmatrix}$$
(1-96)
$$\flat \equiv \psi = \lambda \quad (1-111) \not \flat (1-113) \not \flat$$

 $\omega'' + K\omega - {\varphi'}^2 \omega = 0$

$$\leftrightarrow \sqrt{\beta}'' + K\sqrt{\beta} - \frac{1}{\sqrt{\beta}^3} = 0 \tag{1-97}$$

となる。この方程式を包絡線の方程式(envelope equation)という。空間電荷効果などの解析には、 この方程式が基本となる。

解も書き直してみると、
$$x = A\sqrt{\beta(s)}\cos(\varphi(s) + \delta_0),$$
 (1-98)

$$x' = A \frac{-\alpha(s)}{\sqrt{\beta(s)}} \cos(\varphi(s) + \delta)$$

+ $A \frac{1}{\sqrt{\beta(s)}} \sin(\varphi(s) + \delta)$ (1-99)
= $-A \sqrt{\gamma} \sin(\varphi(s) + \delta')$

となる。

集団としてのビームの運動を考えると、例え ば cos や sin は±1の範囲であるので、ビームの最 大振幅、最大発散角は $A\sqrt{\beta}$ や $A\sqrt{\gamma}$ だというこ とができる。後で述べるが、1 粒子の運動を解く ことで、位相空間における集団としてのビームの 振る舞いが分かる。

1.3.3. 周期構造と波数空間

フロケーの定理は物性などではブロッホの 定理として知られる定理と同じである。ブロッホ の定理では、方程式はシュレディンガー方程式、 解は、結晶など周期構造の周期を波数とする平面 波となる。

結晶の場合、結晶格子の間隔が狭くなると、 波数空間すなわち逆格子の間隔は長くなる。加速 器の場合、格子に当たるものは電磁石の並びで、 それをラティスという。ここで、周回のラティス が、ある小さな単位構造に分解できる場合を考え る。そのような単位構造をセルというが、通常の 加速器のラティスは、「セル」の繰り返しで作ら れていることが多い。これを結晶の場合と同様に 考えてみると、周回ラティスを何分割かしたセル が周期構造の最小単位になっているのであれば、 逆空間では波数の間隔はその分だけ拡大される ことになる。

加速器内の粒子の振動の安定領域、すなわち ダイナミックアパーチャは、共鳴振動によって決 まるが、セル構造をとるラティスの場合、共鳴は セル構造の効果で弱められる。例えば、1 周のラ ティスが2セルでできている場合を2回対称と呼 ぶが、強い共鳴線の間隔は周回内に小さな周期構 造がない場合の2倍間隔になる。10 セルなら10 倍間隔である。どんなセル構造でも整数や半整数 共鳴は避けられないが、高次の共鳴はこの拡大効 果によってかなり弱めることができる為、通常の 加速器ではセル構造が重要となる。逆に、様々な 誤差や非線形力に対して、セルとしての周期性を 保つことが、安定領域の維持に繋がる。ところで、 元々強かった1セルに対する共鳴線は拡大先でも 強いままである。そのような共鳴線を構造共鳴線 と呼ぶ。例えば、周回ラティスが10セルで構成 されている時、周回チューンが10になる整数共鳴 は、1セルのチューンが1になる場合に相当す るが、非常に強い。10/2=5の倍数の半整数共鳴、 10/3の倍数の3次共鳴なども非常に強力であり、 共鳴線上だけでなく、その近くの振動数になった だけでも運動が不安定になる。なお、振動が不安 定になる振動数の幅をストップバンドという。

中小エネルギーの第3世代光源の場合、DBA や TBA 構造が1 セルとなり、セル長は直線部の 長さに依るが目安としては20 m 程度、周期数は 通常10以上で、従って周長は200 m 以上となる。

1.3.4. 位相空間の面積不変

解析力学による正しい位相空間の定義は、例 えば N 個の粒子の 3 次元空間での運動の場合、 3N 次元の空間になる。運動は 3N 次元の空間上 の 1 点の軌跡を追うことに相当する。位相空間の 面積の不変という場合、いくつかの異なった初期 条件から始まる複数の運動状態の時間変化を追 跡することに相当する。加速器においては解析力 学における正しい意味での位相空間の不変も成 立するが、1 粒子の位相空間に、全粒子の位置と 座標を書き込んだような意味での位相空間の面 積も保存する。すなわち、厳密に線形の運動方程 式の安定解に従って加速器を周回する限り、何周 回っても粒子全体の集合としてのビームサイズ と発散角の統計的分散の様子は変わらない。

現実の加速器では、安定な平衡状態であれば、 包絡線関数が歪むことはあるにせよ、ビームサイ ズは周回ごとに不変と思ってよい。ただし、例え ば航跡場の影響に依る不安定性が起きた場合な どはビームサイズがばたつくことがあるし、入射 時など、蓄積ビームに振動が励起された場合も放 射減衰で変化する。また、粒子間の相互作用や粒



図 3-4 位相空間内の 2 粒子

子間の衝突がある場合も、1 粒子空間に全粒子押 し込めた位相空間の面積は保存しない。入射器最 上流部の、粒子間のクーロン斥力による空間電荷 効果が顕著な部分でも、ビームサイズは増大して ゆく。

1粒子の位相空間上に押し込めた2個の粒子、 粒子1と粒子2を考える(図3-4)。それぞれの粒 子のある周回の座標を、

$$\vec{x}_1 = (x_1, x_1'),$$

$$\vec{x}_2 = (x_2, x_2')$$
(1-100)

とする。周回の転送行列を M とし、1 周後の座標 を

$$\vec{x}_1 = M\vec{x}_1 = (\widetilde{x}_1, \widetilde{x}_1'),$$

$$\vec{x}_2 = M\vec{x}_2 = (\widetilde{x}_2, \widetilde{x}_2')$$
(1-101)

と書く。位相空間において、粒子1ベクトルと粒子2ベクトルの張る領域の面積は、それらのベクトルの外積で書くことができ、

$$W = |\vec{x}_1 \times \vec{x}_2| = x_2 x_1' - x_2' x_1,$$

$$\widetilde{W} = \left| \widetilde{\vec{x}}_1 \times \widetilde{\vec{x}}_2 \right| = \widetilde{x}_2 \widetilde{x}_1' - \widetilde{x}_2' \widetilde{x}_1$$
(1-102)

である。

まず、x'' = Kxを使うと、

$$\frac{dW}{ds} = x'_2 x''_1 - x''_2 x'_1 = x'_2 K x_1 - K x_2 x' = 0$$
 (1-103)
である。従って、軌道上のどこかまで進んだ場合
でも、1 周進んだ場合でも、位相空間の面積は不
変であることが分かる。ある周回と、1 周後につ
いてこれを適用してみる。周回の転送行列を、
 $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ とおいて書き直せば、
 $\widetilde{W} = \widetilde{x}_2 \widetilde{x}'_1 - \widetilde{x}'_2 \widetilde{x}_1$
 $= (ax_2 + bx'_2)(cx_1 + dx'_1)$
 $-(cx_2 + dx'_2)(ax_1 + bx'_1)$ (1-104)
 $= (ad - bc)(x_2 x'_1 - x'_2 x_1)$
 $= \det M \cdot W$
である。従って、
 $\det M = 1$ (1-105)
でなければならない。

さて、 M の固有値を A、 A、 対応する固有べ クトルを \vec{v}_1 、 \vec{v}_2 とする。任意の粒子の座標は \vec{v}_1 、 **v**,の線形結合で書け、 $\vec{x} = A\vec{v}_1 + B\vec{v}_2$ (1-106)となる。この粒子の N 周後の座標は、 $M^{N}\vec{x} = A\lambda_{1}^{N}\vec{v}_{1} + B\lambda_{2}^{N}\vec{v}_{2}$ (1-107)である。解が安定であるためには、 $|\lambda| \leq 1$ (1-108)でなければならない。ところで、行列の固有方程 式 $\lambda^2 - (\lambda_1 + \lambda_2)\lambda + \lambda_1\lambda_2 = 0$ (1 - 109) $\leftrightarrow \lambda^2 - (a+d)\lambda + ad - bc = 0$ $\mathcal{E} \det M = 1 \mathcal{L} \mathcal{V}$ $\lambda_1 \cdot \lambda_2 = 1$ (1-110)である。従って、片方の固有値を $\lambda_{\rm H} = e^{i\mu}$ とおく と、もう片方は $\lambda_1 = e^{-i\mu}$ となる。ただし、数学的 にはµは虚数でも複素数でもよい。周回の転送行 列の具体的な形から、 $a + d = \lambda_1 + \lambda_2 = TrM = 2\cos\mu$ (1-111)となるが、 $\lambda \leq 1$ という安定条件を課すと、 μ は 実数でなければならなくなる。

すなわち、数学的には解は振幅の指数関数的 な増大や減少を含むが、周回のベータトロンチュ ーンを実数と限定することで、それらを排除でき るともいえる。

1.4. 転送行列

前項では方程式の解が包絡線と変調された 振動で書けることを述べたが、具体的に包絡線や 位相の進みなどは与えられていない。包絡線方程 式は、解くにはあまりに難しい。そこで、加速器 では、要素毎に方程式を解いて、行列の形にまと め、それを掛け合わせて周回の運動を求めるとい う手法がとられる。要素(電磁石やドリフトスペ ース)毎に、

なる行列を求め、それをその要素の転送行列とい う。リング1周分の要素の転送行列(~数百個?) を掛け合わせれば、入り口の座標に対して周回後 の座標が分かる(それが前項の*M*)。ただし、結 局のところ、1周分どころか1セル分でも手計算 では難しかろう。

転送行列を調べると、各要素内の粒子の運動 だけでなく、トゥイスパラメータ、すなわち、ビ ームサイズやチューンなど、様々なビームパラメ ータの変化が分かる。また、ある要素の強さを変 えた時のビームの応答なども分かる。この項で は、各要素の転送行列を実際に求める。

電磁石などのない空間では、

$$x'' = 0 (1-113)$$

となる。この方程式の解は、 x = As + B (1-114)

であり、 $A \ge B$ は積分定数である。転送行列を求 めるためには、積分定数を初座標と初発散角で書 かなければいけない。s = 0の時、 $x = x_0$ 、 $x' = x'_0$ とすると、 $x'(0) = A = x'_0$ 、 $x(0) = B = x_0$ 、すなわ ち $x(s) = x_0 + sx'_0$ 、 $x'(s) = x'_0$ となり、行列に直せ ば、垂直方向も含め、

$$\begin{pmatrix} x \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & s \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ x'_0 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} y \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & s \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_0 \\ y'_0 \end{pmatrix}$$

$$\downarrow \not \downarrow_S \not \supset_S$$

$$(1-115)$$

分散関数についても同様で、 $\begin{pmatrix} \eta \\ \eta' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & s \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \eta_0 \\ \eta'_0 \end{pmatrix}$ (1-116) である。

1.4.2. 偏向電磁石

$$x'' = -\frac{x}{\rho^2}.$$
 (1-117)

解は

$$x = A\cos\frac{s}{\rho} + B\sin\frac{s}{\rho},$$

$$x' = -\frac{A}{\rho}\sin\frac{s}{\rho} + \frac{B}{\rho}\cos\frac{s}{\rho}.$$
(1-118)

積分定数を初期条件に書き換えると、 $A = x_0$ 、 $B = \rho x'_0$ となる。従って、

$$\begin{pmatrix} x \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \frac{s}{\rho} & \rho \sin \frac{s}{\rho} \\ -\frac{1}{\rho} \sin \frac{s}{\rho} & \cos \frac{s}{\rho} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ x'_0 \end{pmatrix}$$
(1-119)

となる。

なお、垂直方向については何も力が働かない ため、ドリフトスペースと同じである。

分散関数の場合、方程式は
$$\eta'' = -\frac{\eta}{\rho^2} + \frac{1}{\rho}$$
 (1-120)

となる。特別解は
$$\eta = \rho$$
, (1-121)

斉次解は

$$\eta = A\cos\frac{s}{\rho} + B\sin\frac{s}{\rho} \tag{1-122}$$

である。足しあわせて一般解は

$$\eta = A\cos\frac{s}{\rho} + B\sin\frac{s}{\rho} + \rho$$
(1-123)

$$\eta' = -\frac{A}{\rho}\sin\frac{s}{\rho} + \frac{B}{\rho}\cos\frac{s}{\rho}$$
(1-123)

$$\psi' = -\frac{A}{\rho}\sin\frac{s}{\rho} + \frac{B}{\rho}\cos\frac{s}{\rho}$$
(1-123)

$$\psi' = -\frac{\eta_0}{\rho}\cos\frac{s}{\rho} + \rho\eta'_0\sin\frac{s}{\rho} + \rho\left(1 - \cos\frac{s}{\rho}\right),$$
(1-124)

$$\eta' = -\frac{\eta_0}{\rho}\sin\frac{s}{\rho} + \eta'_0\cos\frac{s}{\rho} + \sin\frac{s}{\rho}$$

となる。分散関数にエネルギーのずれをかけたものが実際の軌道偏差になる。実際の軌道偏差を行列で書けば、

$$\begin{pmatrix} \eta \delta \\ \eta' \delta \\ \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \rho \left(1 - \cos \frac{s}{\rho} \right) \\ M_{bend} & \sin \frac{s}{\rho} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \eta_0 \delta \\ \eta'_0 \delta \\ \delta \end{pmatrix} \quad (1-125)$$

と書ける。紙面横幅の都合で、M_{bend}は(1-119)の 2行2列の偏向電磁石の転送行列である。

1.4.3. 集束型 4 極電磁石

集束型4極電磁石の方程式は、K > 0として、 x'' = -Kx (1-126) である。偏向電磁石と見比べ、 $\frac{1}{\rho} \rightarrow \sqrt{K}$ とすれ ばよい。従って転送行列は

$$F = \begin{pmatrix} \cos\sqrt{K}s & \frac{1}{\sqrt{K}}\sin\sqrt{K}s \\ -\sqrt{K}\sin\sqrt{K}s & \cos\sqrt{K}s \end{pmatrix}$$
(1-127)

となる。分散関数についても転送行列は同じであ る。集束型 4 極電磁石内の垂直方向の運動方程式 は y'' = +Ky であり、これに対する解は次項で述 べる発散型 4 極電磁石の水平方向の場合と等し い。

ここで、集束力 $KL = \frac{B'L}{B\rho} [m^{-1}]$ を保ったまま、 電磁石の長さをゼロにする近似を考えよう。その ような近似を薄レンズ近似という。*KL*を露わに 書いた転送行列は、

$$F = \begin{pmatrix} \cos\sqrt{K}L & L\frac{\sin\sqrt{K}L}{\sqrt{K}L} \\ -KL\frac{\sin\sqrt{K}L}{\sqrt{K}L} & \cos\sqrt{K}L \end{pmatrix}$$
(1-128)

$$F_{thin} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -KL & 1 \end{pmatrix}$$
(1-129)

となる。

1.4.4. 発散型 4 極電磁石

次に、発散型4極電磁石の方程式を考える。 K > 0 として、 x["] = Kx. (1-130)

上の式で
$$\sqrt{K} \rightarrow i\sqrt{K}$$
と置き換える。
 $\cos i\theta = \cosh \theta$ (1.121)

$$-i\sin i\theta = \sinh\theta \tag{1-131}$$

より、

$$D = \begin{pmatrix} \cosh\sqrt{K}s & \frac{1}{\sqrt{K}}\sinh\sqrt{K}s \\ \sqrt{K}\sinh\sqrt{K}s & \cosh\sqrt{K}s \end{pmatrix}$$
(1-132)

となる。分散関数についても同じである。薄レン ズ近似では、

$$D_{thin} = \begin{pmatrix} 1 & 0\\ KL & 1 \end{pmatrix} \tag{1-133}$$

ちなみに、方程式を解く時、解を $x = Ae^{\sqrt{K}s} + Be^{-\sqrt{K}s}$ (1-134) とおき、 $A = \frac{1}{2}\left(x_0 + \frac{x'_0}{\sqrt{K}}\right), B = \frac{1}{2}\left(x_0 - \frac{x'_0}{\sqrt{K}}\right)$ か ら求めることもできる。

4 極電磁石について整理すると、 集束型 4 極電磁石:

$$\begin{pmatrix} x \\ x' \end{pmatrix} = F \begin{pmatrix} x_0 \\ x'_0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} y \\ y' \end{pmatrix} = D \begin{pmatrix} y_0 \\ y'_0 \end{pmatrix}$$
(1-135)

発散型4極電磁石内:

$$\begin{pmatrix} x \\ x' \end{pmatrix} = D \begin{pmatrix} x_0 \\ x'_0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} y \\ y' \end{pmatrix} = F \begin{pmatrix} y_0 \\ y'_0 \end{pmatrix}$$
(1-136)

1.4.5. 矩形偏向電磁石

偏向電磁石は電子の軌道から考えると扇形 (セクター (sector)型、図 3-5-(a)) が自然な形で あるが、実際に電磁石を製作することを考える と、矩形 (レクタンギュラー(rectangular)型、図 3-5-(b)) の方が作り易いし精度も出る。従って、 蓄積リングの偏向電磁石は多くが矩形である。

偏向電磁石の転送行列を見ると、水平方向は 集束4極電磁石と同じであり、水平方向には集束 力として働いている。運動方程式から分かるが、 向心力の分母における曲率半径の違いが集束力 の源であり、すなわち、中心軌道の外側から偏向 電磁石に入った粒子は電磁石内の軌道長が長く、 内側から入ったら短い、軌道長が長いとより多く 曲げられる為に外側から内側へ向かって中心軌 道に近づき、短いと曲げが足りないのでやはり粒

(a) 扇形の偏向電磁石



(c) 矩形の偏向電磁石端



図 3-5 矩形偏向電磁石

子は内側から外側へ中心軌道に近づく。偏向電磁 石が矩形の場合、この条件が崩れる。図 3-5-(c)に 示すが、偏向電磁石端の、設計軌道の角度に対す る角度を φ 、考える粒子の振幅をx、偏向電磁石 内の飛距離の減少分を Δl とすると、図より、

$$\tan \varphi = \frac{\Delta l}{r} \tag{1-137}$$

従って、曲げ角の減少分は

 $\frac{\Delta l}{\rho} = \frac{x \tan \varphi}{\rho}$

曲げ角減少分が振幅に比例するため、発散型4極 電磁石と同じ効果となる。すなわち、

(1-138)

$$x' = x_0' + \frac{x \tan \varphi}{\varrho} \tag{1-139}$$

行列は、

$$M_{edge,x} = \begin{pmatrix} 1 & 0\\ \frac{\tan\varphi}{\rho} & 1 \end{pmatrix}$$
(1-140)

となる。水平には発散力であるが、この効果をエ ッジフォーカス (edge focus) という。

さて、扇形偏向電磁石内では垂直方向はドリ フトスペースと同じであったが、矩形電磁石の場 合、電磁石端で垂直方向に集束力が生じる。扇形 の場合、電磁石端の角度は軌道と垂直の為、漏れ 磁場の方向はビーム進行方向 z と垂直方向 y の みとなり、水平方向成分はない。従って、垂直方 向に力は働かない。矩形電磁石の場合、端の角度 と粒子の進行方向が違う為、設計軌道に対して水 平な磁場成分があることになり、それは垂直方向 の力となる。垂直方向の集束力の強さは、水平方 向の発散力の強さと等しく、

$$M_{edge,y} = \begin{pmatrix} 1 & 0\\ -\frac{\tan\varphi}{\rho} & 1 \end{pmatrix}$$
(1-141)

となる。エッジフォーカスという名前の由来は垂 直方向の集束力であり、初期の加速器では、偶然 の誤差によるものを含め、このエッジの力を使っ て垂直方向の集束力を得ていた為である。

なお、矩形という場合、端の角度は偏向電磁石 の曲げ角を θ とすると $\frac{\theta}{2}$ になっている場合が矩 形である。端の集束力や発散力を生かすため、台 形や逆向き台形の電磁石も存在する。

1.5. トゥイスパラメータとその性質

1.5.1. トゥイスパラメータの転送

転送行列を加速器の全要素について求め、掛け合わせれば、求めた場所を始点として周回の転送行列が計算できる。その行列を周回の転送行列 $M = \begin{pmatrix} \cos \mu + \alpha \sin \mu & \beta \sin \mu \\ -\gamma \sin \mu & \cos \mu - \alpha \sin \mu \end{pmatrix}$ (1-142) と比較すれば、その場所のトゥイスパラメータを 求めることができる。トゥイスパラメータは1粒 子の運動だけでなく、ビームの全体としての運動 を知る為の重要なパラメータである為、加速器の 各点においてそれを求めるのがビーム光学の最 初の計算となる。

加速器 1 周のトゥイスパラメータが知りたい 場合、要素毎にそこを始点に周回の転送行列をか けても求まるが、転送行列を使ってトゥイスパラ メータを転送して求めることもできる。図 3-6 の ように、蓄積リングのある要素 1 を始点とした 1 周の転送行列を M_1 、ある要素 2 を始点とした 1 周の転送行列を M_2 、要素 1 から要素 2 までの転 送行列を M_{12} とする。要素 1 を始点に 1 周して要 素 2 にたどり着く様な転送を考える。


従って、

$$M_2 = M_{12}M_1M_{12}^{-1}$$
 (1-144)
と書ける。ところで、周回の転送行列(1-131)は、
 $I を単位行列,$
 $J = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\gamma & \alpha \end{pmatrix}$ (1-145)
として、
 $M = I \cos \mu + J \sin \mu$ (1-146)
と書ける。また、 $M_{12}I_1M_{12}^{-1} = I$ である。よって、
 $J_2 = M_{12}J_1M_{12}^{-1}$ (1-147)
より、
 $M_{12} = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{pmatrix}$ (1-148)
として、
 $\begin{pmatrix} \alpha_2 & \beta_2 \\ -\gamma_2 & \alpha_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ -\gamma_1 & \alpha_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{pmatrix}$
 $(1-149)$
となる。ここで、
det $M = 1$ (1-150)
より、
 $m_{11}m_{22} - m_{12}m_{21} = 1,$ (1-151)
 $m_{11}m_{22} - m_{12}m_{21} = 1,$ (1-151)
 $L \circ \tau < (1-138)$ を具体的に計算すると、
 $(1,1)$ 成分は
 $(m_{11}m_{22} + m_{12}m_{21})\alpha_1$ (1-152)
 $-m_{12}m_{22}\gamma_1 - m_{21}m_{11}\beta_1,$ (1-153)
 $(2,1)$ 成分は
 $2m_{11}m_{12}\alpha_1 + m_{11}^{-2}\beta_1 + m_{12}^{-2}\gamma_1,$ (1-153)
 $(2,1)$ 成分は
 $2m_{11}m_{12}\alpha_1 + m_{11}^{-2}\beta_1 + m_{12}^{-2}\gamma_1,$ (1-154)
 $(2,2)$ 成分は
 $2m_{11}m_{12}\alpha_1 + m_{11}^{-2}\beta_1 + m_{12}^{-2}\gamma_1,$ (1-155)
 $+ m_{12}m_{22}\gamma_1 + m_{21}m_{11}\beta_1$
となる。これも行列で書けば、
 $(\alpha_2) \quad (\alpha_1)$

$$\begin{pmatrix} \alpha_2 \\ \beta_2 \\ \gamma_2 \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \\ \gamma_1 \end{pmatrix}$$
(1-156)

$$T = \begin{pmatrix} m_{11}m_{22} + m_{12}m_{21} & -m_{21}m_{11} & -m_{12}m_{22} \\ -2m_{11}m_{12} & m_{11}^2 & m_{12}^2 \\ -2m_{21}m_{22} & m_{21}^2 & m_{22}^2 \end{pmatrix}$$
(1-157)
と書ける。

ドリフトスペースの場合にこれを具体的に 求めてみよう。 $M = \begin{pmatrix} 1 & s \end{pmatrix}$ (1-158)

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$
(1-158)
$$\downarrow \vartheta ,$$

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -s \\ -2s & 1 & s^2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$
 (1-159)

$$\int_{-1}^{-1} \tilde{k}_{\text{D}} \tau ,$$

$$\beta_{2} = \beta_{1} - 2s\alpha_{1} + s^{2}\gamma_{1},$$

$$\alpha_{2} = \alpha_{1} - s\gamma_{1},$$

$$\gamma_{2} = \gamma_{1},$$

$$(1-160)$$

$$\gamma_2 = \gamma_1$$

となる。 $\beta(s)$ を平方完成させると、

$$\beta_2 = \gamma_1 \left(s - \frac{\alpha_1}{\gamma_1} \right)^2 + \beta_1 - \frac{\alpha_1^2}{\gamma_1}$$
(1-161)

となるが、これは、
$$s_0 = \frac{\alpha_1}{\gamma_1}$$
で $\beta(s)$ が極小値
 $\beta_0 = \beta_1 - \frac{\alpha_1^2}{\gamma_1}$ をとることを示している。(1-162)
式より、この点では、 $\alpha_0 = 0$ 、従って $\gamma_0 = \frac{1}{\beta_0}$ と
なる。これらを使えば、

$$\beta(s) = \frac{(s-s_0)^2}{\beta_0} + \beta_0$$
(1-163)

となることが分かる。すなわち、 $s = s_0$ を中心に 放物線となり、中心で β を小さく絞れば、上下流 での β の増大は急激になり、 β を大きな値に留め ておけば、上下流のビームサイズの変化は緩やか になる、ということを示している。挿入光源を設 置する直線部では、挿入光源中央で必要以上にビ ームサイズを小さくすると、端の方でのビームサ イズが大きくなる。また、真空封止型短周期小ギ ャップ挿入光源の場合、磁極列にビームが当たる のを防ぐために垂直方向の β をかなり絞る必要 があるが、上下流でのビームサイズの増大を考え ると、全長はそれほど長くはできない。なお、そ れでも長い挿入光源が必要な場合、磁極列の途中 に4極電磁石を入れてビームを絞り直しながら、 離れた磁極列間の位相をあわせるという難しい 調整が必要になる。全く制限がない場合のオプテ ィクス設計の目安、絞りすぎず緩すぎず、は、例 えば直線部全長の半分 $\beta_{\min} = \frac{L}{2}$ などとすること がある。そうすると、例えば直線部全長が 10 m なら、 β は中央で5 m、両端で 10 m となる。

1.5.2. クーラン・シュナイダー不変量

ビーム内の粒子を1粒子の位相空間に押し込めた場合の位相空間の面積不変を示したが、この 項では、具体的に面積がどう書けるかについて述べる。

ある粒子について、運動方程式の解は、 $x = A\sqrt{\beta}\cos(\varphi + \delta)$ $x' = A \frac{-\alpha}{\sqrt{\beta}}\cos(\varphi + \delta)$ (1-164) $+ A \frac{1}{\sqrt{\beta}}\sin(\varphi + \delta)$ $= -A\sqrt{\gamma}\sin(\varphi + \delta')$ と書ける。従って、 $\cos(\varphi + \delta) = \frac{x}{A\sqrt{\beta}}$ (1-165) $\sin(\varphi + \delta) = -\frac{\sqrt{\beta}}{A} \left(x' + \frac{\alpha}{\beta}x\right)$ $\geq \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1 \pm \theta$ 、 $\varepsilon = \frac{1}{\beta} \left(x^2 + (\beta x' + \alpha x)^2\right)$ (1-166) $= \gamma x^2 + 2\alpha x x' + \beta x'^2 = const.$

となる。この量は、よく文字W、2J、 ε などで 表されるが、クーラン・シュナイダー不変量 (Courant-Snyder invariant)という。ここでは、 ある初期座標を与えた1粒子に対してベータトロ ン振動の大きさを表す量であり、軌道上の場所に 依らず、周回に依らず、一定となる。

 $\alpha = 0$ の時を考えると、この楕円は軸と直交 している。その時、楕円の方程式は

$$\frac{x^2}{\beta} + \beta x'^2 = \varepsilon \tag{1-167}$$

となる。従って、楕円の面積は、πεである。これは軌道上の場所に依らず、周回に依らず、この 値となる。

さて、軌道上のある場所で、1 粒子の座標を 位相空間上に書いていく。ある粒子が位相空間上 で1周後にどこにくるかという写像をポアンカレ

(a)1粒子の軌跡







図 3-7 位相空間における軌跡

マップ(Poincare map)、グラフとしての重ね書き をポアンカレプロット(Poincare plot)という。チ ューンが整数や半整数など不適当な場合でなけ れば、1粒子の座標は(1-166)式の示す傾いた楕円 上に散らばる(図 3-7-(a))。この楕円の最大値は、 (1-164)を見れば明らかなように

$$\begin{array}{l} x \leq \sqrt{\varepsilon\beta}, \\ x' \leq \sqrt{\varepsilon\gamma} \end{array} \tag{1-167}$$

である。なお、(1-166)を*x*、*x*'の2次方程式として解き、判別式で実数解を持つ範囲としても同じことが分かる。すなわち、

$$x = \frac{1}{\gamma} \left(\alpha x' \pm \sqrt{\varepsilon \gamma - x'^2} \right),$$

$$x' = \frac{1}{\beta} \left(\alpha x \pm \sqrt{\varepsilon \beta - x^2} \right)$$

$$\downarrow \psi,$$

(1-168)

$$\varepsilon \gamma - x'^2 \ge 0,$$

$$\varepsilon \beta - x^2 \ge 0.$$
(1-169)

軸の回転角については、座標を回転してクロスタ ームを消すことで分かる。

$$\begin{pmatrix} x \\ x' \end{pmatrix} = R(-\theta) \begin{pmatrix} X \\ X' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X \cos \theta - X' \sin \theta \\ X \sin \theta + X' \cos \theta \end{pmatrix}$$
(1-170)

を代入し、

$$\varepsilon = \gamma x^{2} + 2\alpha x x' + \beta x'^{2}$$

 $= (\gamma \cos^{2} \theta + \alpha \sin 2\theta + \beta \sin^{2} \theta) X^{2}$ (1-171)
 $+ (\gamma \sin^{2} \theta - \alpha \sin 2\theta + \beta \cos^{2} \theta) X'^{2}$
 $+ ((\beta - \gamma) \sin 2\theta + 2\alpha \cos 2\theta) X X'$
より、
 $(\beta - \gamma) \sin 2\theta + 2\alpha \cos 2\theta = 0$
 $\leftrightarrow \tan 2\theta = -\frac{2\alpha}{\beta - \gamma}$
を満たす。

さて、ビームを構成する粒子達のベータトロン振動の大きさはある範囲で統計的に分布しており、位相は適当に散らばっている。従って、粒子全体のベータトロン振動の大きさに対して統計的な分散を考え、それをエミッタンス ε とすれ

ば、粒子の集合全体としてのビームの位相空間で の振る舞いが分かる。なお、1粒子に対して振動 の大きさというときは2J、Wなどと書き、ビー ムを構成する粒子全体の統計量を考えるときは*E* と書くことが多い。クーランシュナイダー不変量 は、ビーム全体の位相区間の面積が、軌道上の位 置と周回に依らずに常に一定であるということ を示す。楕円の短軸や長軸の長さや傾きは、トゥ イスパラメータで与えられる為、トゥイスパラメ ータでビーム全体の変化が追えることとなる。ビ ーム光学はトゥイスパラメータが基本である。

1.5.3. 規格化運動量と規格化座標

位相空間の楕円は、

$$\frac{1}{\beta} \left(x^2 + \left(\beta x' + \alpha x \right)^2 \right) = \varepsilon$$

$$\uparrow_{\mathcal{E}} \mathcal{O} \subset \langle$$
(1-173)

$$X = \frac{x}{\sqrt{\beta}},$$

$$P = \frac{\beta x' + \alpha x}{\sqrt{\beta}}$$
(1-174)

と規格化すると、位相空間の楕円は円になる。また、ベータトロン振動は、

$$X(s) = \sqrt{\varepsilon} \cos(\varphi(s) + \delta),$$

$$P(s) = \sqrt{\varepsilon} \sin(\varphi(s) + \delta)$$

と書ける。
(1-175)

例えば、入射点では入射ビームの初期振幅xはセプタムの壁と蓄積ビームのバンプによって 幾何学的に決まるが、x'についてはセプタムの蹴 り角である程度の自由度がある。その場合、セプ タムの蹴り角を調整し、 $\beta x' + \alpha x = 0$ を満たす蹴 り角にすれば、P = 0となって入射ビームのベー タトロン振動の大きさは最小となる。

1.5.4. 位相空間内の楕円の転送

粒子の集団としてのビーム全体は、位相空間 の1本の楕円で表現できる。この項では、ドリフ トスペースと4極電磁石による楕円の転送につ いて述べる。



(b)集束型4極



図 3-8 位相空間の楕円の転送



図 3-9 FODO セルの例

図 3-8 に、ドリフトスペースと4 極電磁石が 位相空間の楕円を転送する様子を示す。ドリフト スペースでは、粒子の発散角は変わらず、距離に 比例して位置のみが変化してゆく為、楕円は右に 伸びてゆく。薄レンズ近似の4 極電磁石の場合、 粒子の位置は変化せず、発散角のみが変化する。 どちらの場合も楕円の面積は不変である。図 3-9 に FODO 構造の場合の例を示す。

理想的な場合の設計粒子に対する解析はここまでとし、次に、誤差やエネルギー偏差がある 場合の扱いについて述べる。

1.6. 色収差と6極による補正

4 極電磁石における粒子の運動方程式は $\delta = \frac{\Delta p}{(1-176)}$

$$p_0$$

 $2 \cup \tau$

$$x'' = \frac{K}{1+\delta}x = (K - K\delta)x \qquad (1-177)$$

と書ける。すなわち、エネルギー偏差に伴い、集 束力が変化する。これは、集束型4極電磁石に対 して弱い発散型4極を付け加え、発散型に対して 弱い集束型を付け加えることと同じである。まず は、リングのある場所に余計な小さな4極成分が 加わった場合の周回の転送行列の変化について 調べる。

リングのある場所に薄レンズ近似の弱い4 極

$$M_{\Delta K} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \Delta K & 1 \end{pmatrix}$$

(1-178)

が加わったとすると、その場所の周回の転送行列 $M = \begin{pmatrix} \cos \mu + \alpha \sin \mu & \beta \sin \mu \\ -\gamma \sin \mu & \cos \mu - \alpha \sin \mu \end{pmatrix} (1-179)$

は

 $M \rightarrow MM_{\Delta K}$ (1-180) と変化する。書き下せば、

$$MM_{\Delta K} = \begin{pmatrix} \cos \mu + \alpha \sin \mu & \beta \sin \mu \\ -\Delta K \beta \sin \mu & \beta \sin \mu \\ -\gamma \sin \mu - \Delta K \begin{pmatrix} \cos \mu \\ -\alpha \sin \mu \end{pmatrix} & \cos \mu - \alpha \sin \mu \end{pmatrix}$$
(1-180)

となる。対角の和をとると、

$$TrMM_{\Delta K} = 2\cos\mu - \Delta K\beta\sin\mu \qquad (1-181)$$
となる。ここで、

$$\cos(\mu + \Delta\mu) = \cos\mu\cos\Delta\mu - \sin\mu\sin\Delta\mu \qquad (1-182)$$
に対し、 $\Delta\mu$ の 1 次までとる。

$$\cos\Delta\mu = 1 - \frac{\Delta\mu^2}{2} \dots \approx 1$$

$$\sin \Delta \mu = \Delta \mu - \frac{\Delta \mu^3}{3!} + \dots \approx \Delta \mu$$
(1-183)

より、

$$\cos(\mu + \Delta \mu) = \cos \mu - \Delta \mu \sin \mu$$

$$= \cos \mu - \frac{\Delta K \beta}{2} \sin \mu.$$
(1-184)

$$\Delta \mu = \frac{\Delta K \beta}{2} \tag{1-185}$$

$$\geq \hbar z_{\odot}$$

エネルギー偏差による集束力の変化は、 $\Delta K = -K\delta$ である。従って、全周の4極電磁石に対してこれ を足しあわせれば、エネルギーが変化した時のベ

$$\Delta \mu = \int_{\mathcal{Q}} -\frac{\kappa \rho}{2} ds \delta \tag{1-186}$$

$$\Delta v = -\frac{1}{4\pi} \int_{\mathcal{Q}} K\beta \delta ds \qquad (1-187)$$

係数を色収差といい、

$$\Delta v = \xi \frac{\Delta p}{p_0}, \qquad (1-188)$$
$$\xi = -\frac{1}{4\pi} \int_{Q} K \beta ds$$
$$\geq \hbar \xi_{0}$$

6 極電磁石を使って色収差の補正を行うこ とが可能である。normal の6 極電磁石の磁場は、 $A_3 = \frac{1}{6}B''$ として、 $\begin{cases} B_x = 6A_3xy \\ B_y = 3A_3(x^2 - y^2) \end{cases}$ (1-189)

と書ける。従って、運動方程式は
$$\lambda = \frac{B''}{2B_0\rho}$$
とし

$$\begin{aligned} & \swarrow \\ x'' &= -\lambda \left(x^2 - y^2 \right) \\ y'' &= 2\lambda xy \end{aligned} \tag{1-190}$$

となる。分散関数のある場所に6極電磁石が置か れている場合、6極電磁石内の粒子の軌道は、 $x = x_{\beta} + \eta \delta$ (1-191)

となる。代入すると、

$$x''_{\beta} = -\lambda ((x_{\beta} + \eta \delta)^2 - y_{\beta}^2)$$

 $y''_{\beta} = 2\lambda (x_{\beta} + \eta \delta) y_{\beta}$
(1-192)

展開して x_{β} 、 y_{β} について線形項のみ残すと、

$$\begin{aligned} x_{\beta}'' &= -2\lambda\eta \delta x_{\beta} \\ y_{\beta}'' &= 2\lambda\eta \delta y_{\beta} \end{aligned} \tag{1-193}$$

となる。6極電磁石が運動量偏差に比例した集束 力として働くことが分かる。

$$\Delta \mu_x = -\lambda \eta_x \delta \beta_x$$

$$\Delta \mu_y = \lambda \eta_x \delta \beta_y$$
(1-194)

6極電磁石も考慮すると、色収差は

$$\xi_{x} = -\frac{1}{4\pi} \int_{Q} K\beta_{x} ds - \frac{1}{2\pi} \int_{S} \lambda \eta_{x} \delta\beta_{x} ds$$

$$\xi_{y} = \frac{1}{4\pi} \int_{Q} K\beta_{y} ds + \frac{1}{2\pi} \int_{S} \lambda \eta_{x} \delta\beta_{y} ds$$
(1-195)

となる。これがゼロになるように6極を決めれ ば、運動量偏差に伴うチューンのずれが補正さ れ、それを色収差補正と呼ぶ。

1.7. 分散による軌道長のずれ

粒子の中心軌道が設計軌道から変化すると、 周回の軌道長も変化する。運動量がずれた粒子の 軌道のずれは分散関数であるが、その軌道のずれ



図 3-10 分散関数に伴う 軌道長の変化

による軌道長変化を、モーメンタムコンパクショ ンという。

曲率半径 ρ の無限小の長さの軌道上で、分散 関数による軌道長の変化を求める(図 3-10)。設 計粒子の軌道長は、

 $ds = \rho d\theta$ (1-196) である。分散関数による軌道の軌道長は、

$$dl = \sqrt{(dl')^2 + (\eta'\delta ds)^2}$$

$$= \sqrt{(\rho + \eta\delta)^2 d\theta^2 + (\eta'\delta ds)^2}$$

$$= \sqrt{\left(1 + \frac{\eta\delta}{\rho}\right)^2 + (\eta'\delta)} ds \qquad (1-197)$$

$$\approx \left(1 + \frac{1}{2} \left(\frac{2\eta\delta}{\rho} + \frac{(\eta\delta)^2}{\rho^2} + (\eta'\delta)^2\right)\right) ds$$

$$\approx \left(1 + \frac{\eta\delta}{\rho}\right) ds.$$

従って、運動量に線形の変化は曲率半径の有限な 部分、すなわち偏向電磁石内でのみ生じる。1周 の軌道長変化は、

$$\Delta C = \int_{B} \frac{\eta}{\rho} ds \cdot \delta \tag{1-198}$$

となる。運動量偏差に対する周長偏差の比をとって、モメンタムコンパクションファクター (momentum compaction factor)は、

$$\frac{\Delta C}{C} = \alpha \frac{\Delta p}{p_0}, \qquad (1-199)$$

$$\alpha = \frac{1}{C} \int_B \frac{\eta}{\rho} ds \cdot \delta$$

$$\geq t_{\mathcal{R}} \mathfrak{Z}_o$$

1.8. 誤差キックによる軌道のずれ

磁場誤差がある場合、粒子の運動方程式は $x'' = \Delta \theta$ (1-200) であるが、軌道上のある部分に蹴りがあるとする と、方程式は x'' = K(s)x + f(s) (1-201) となる。これを解く。

1.8.1. 数学的準備

最初に数学的準備として、 $\sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{e^{ik\theta}}{v^2 - k^2} = \frac{\pi}{v \sin(\pi v)} \cos v (\theta \mp \pi) \quad (1-202)$ であることを示す。ただし、 $0 \le \theta$ の場合に負の

符号、 θ < 0 の時に正の符号とする。

以下の複素積分を考える。

$$I = \oint \frac{1}{v^2 - k^2} \frac{e^{i\theta z}}{e^{2\pi i z} - 1} dz$$
 (1-203)

積分路として無限に大きな矩形をとると、ジョル ダンの補助定理により、この積分はゼロである。 留数定理により、積分は

$$\frac{I}{2\pi i} = \operatorname{Re} s \left[\frac{1}{\upsilon^2 - k^2} \frac{e^{i\theta z}}{e^{2\pi i z} - 1} \right] = 0 \qquad (1-204)$$

と書ける。前項、
$$\frac{1}{\upsilon^2 - k^2}$$
に対する留数は、
 $-\frac{1}{2\upsilon} \frac{e^{i\theta\upsilon}}{e^{2\pi i\upsilon} - 1} + \frac{1}{2\upsilon} \frac{e^{i\theta\upsilon}}{e^{-2\pi i\upsilon} - 1}$
 $= -\frac{1}{2i} \frac{\cos \upsilon(\theta - \pi)}{\upsilon \sin(\pi \upsilon)}$ (1-205)
であり、後項、 $\frac{e^{i\theta z}}{e^{2\pi i z} - 1}$ に対しては、

$$\frac{1}{2\pi i} \sum_{k \sim -\infty}^{\infty} \frac{e^{ik\theta}}{v^2 - k^2}.$$
(1-206)
これらを足せばゼロであるので、

$$\sum_{k = -\infty}^{\infty} \frac{e^{ik\theta}}{v^2 - k^2} = \frac{\pi}{v \sin(\pi v)} \cos v (\theta \mp \pi)$$
(1-207)
が示された。

1.8.2. COD の導出

方程式

$$x'' + K(s)x + f(s) = 0$$
 (1-208)
を解く。蹴りがない場合、解は

$$x = \sqrt{\varepsilon\beta} \cos(\varphi + \delta),$$

$$\varphi = \int \frac{ds}{ds}$$
(1-209)

* **」**β である。規格化した座標

$$X = \frac{\lambda}{\sqrt{\beta}} \tag{1-210}$$

を使い、ベータトロン振動の位相に関しては、フ ーリエ変換するため、1 周で2π進む様な規格化 した位相の進み

$$\phi = \frac{\varphi}{\nu} = \frac{1}{\nu} \int \frac{ds}{\beta}$$
(1-210)

を使う。蹴りがない場合、

$$X = \sqrt{\varepsilon} \cos(\nu \phi + \delta)$$
 (1-211)
でたる、運動支担式を書き直すと

$$\left(\sqrt{\beta}X\right)'' + K\sqrt{\beta}X = f \tag{1-212}$$

$$\geq t_X \mathfrak{Z}_{\circ} \quad \mathbb{C} \subset \mathfrak{T}_{\circ}$$

$$X' = \frac{dX}{d\phi}\phi' = \frac{1}{\nu\beta}\frac{dX}{d\phi}$$
(1-212)

と、包絡線の方程式

$$\sqrt{\beta}'' = -K\sqrt{\beta} + \frac{1}{\beta\sqrt{\beta}} \tag{1-213}$$

を使うと、方程式は以下のように書ける。 1 $d^2 X$ 1

$$\frac{1}{v^{2}\beta\sqrt{\beta}}\frac{d^{2}X}{d\phi^{2}} + \frac{1}{\beta\sqrt{\beta}}X = f$$

$$\leftrightarrow \frac{d^{2}X}{d\phi^{2}} + v^{2}X = v^{2}\beta\sqrt{\beta}f$$
(1-214)

ここで、X、 β 、fは変数 ϕ の関数で、リン グ周回で周期的なので、周期 2π である。各関数 をフーリエ変換して、

$$\begin{split} X(\phi) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \widetilde{X}_{k} e^{ik\phi}, \qquad (1-215) \\ F(\phi) &= \beta \sqrt{\beta} f = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \widetilde{F}_{k} e^{ik\phi} \\ &\geq t_{k} \mathcal{S}_{o} \quad \text{逆変換は}, \\ \widetilde{X}_{k} &= \frac{1}{2\pi} \int_{0}^{2\pi} X(\phi) e^{-ik\phi} d\phi, \qquad (1-216) \\ \widetilde{F}_{k} &= \frac{1}{2\pi} \int_{0}^{2\pi} F(\phi) e^{-ik\phi} d\phi. \\ &\quad \text{ 方程式に代入 } \cup, \\ \frac{d^{2}X}{d\phi^{2}} + v^{2}X &= v^{2} \beta \sqrt{\beta} f \\ &\quad \leftrightarrow -k^{2} \widetilde{X}_{k} + v^{2} \widetilde{X}_{k} = \widetilde{F}_{k}. \end{split}$$

$$\begin{split} X(\phi) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{\widetilde{F}_{k}}{\nu^{2} - k^{2}} e^{ik\phi} \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{0}^{2\pi} F(\phi') \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{e^{ik(\phi - \phi')}}{\nu^{2} - k^{2}} d\phi' \quad (1\text{-}218) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{0}^{2\pi} \left(\frac{F(\phi') \frac{\pi}{\nu \sin(\pi\nu)}}{\cos\nu(\phi - \phi' - \pi)} \right) d\phi'. \end{split}$$
変数を元に戻すと、

$$x(s) = \frac{\sqrt{\beta(s)}}{2\sin(\pi\nu)} \int_{s}^{s+C} \left(\frac{\sqrt{\beta(s_1)}}{\cos(\varphi(s) - \varphi(s_1) - \pi)} \right) ds_1$$
(1-219)

軌道上のある場所
$$s = s_1$$
に薄レンズの蹴り
 $\Delta \theta$ を入れた場合、発生する COD は
 $x_{COD}(s) = \frac{\sqrt{\beta(s)\beta(s_1)}}{2\sin(\pi \nu)}\cos(\pi \nu - |\varphi(s) - \varphi(s_1)|)\Delta \theta$
(1-220)
となる。

ここまでで横方向のビームの運動に関する 話を終える。次章では縦方向、RF 空洞による位 相安定性について述べる。

2. 縦方向の粒子の運動

2.1. 周回時間と運動量偏差

この章では縦方向の粒子の運動について考 える。相対論的な電子の場合、

$$E = \sqrt{m_0 c^2 + (cp)^2} \approx cp \tag{2-1}$$

であり、

$$\frac{dp}{p} = \frac{dE}{E} \tag{2-2}$$

としてよい。例えば PF リングでは、エネルギー は 2.5 GeV で、運動量は 2.49999989… GeV/c で あり、区別せずともほぼ問題ない。

低エネルギーの場合や重粒子の場合は状況 が異なる。エネルギーは[MeV]、運動量は[MeV/c] と単位もきちんと書いて区別する必要がある。例 えば電子のエネルギー10 MeV の場合、運動量は 9.97 MeV/c となる。(2-2)式もよい近似ではなくな る。

粒子が周回するのにかかる時間は、周長を C[m]、粒子の進行方向の速さをv[m/s]として、 $t = \frac{C}{C}$

である。周長の時間変化を考慮しながら微分し て、

$$dt = \frac{dC}{v} - \frac{Cdv}{v^{2}}$$

$$\leftrightarrow \frac{dt}{t} = \frac{dC}{C} - \frac{dv}{v}.$$
(2-4)

ここで、ローレンツ因子を導入する。

 $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^{2}}}$

$$\leftrightarrow \frac{d\gamma}{\gamma} = (\gamma^{2} - 1)\frac{d\beta}{\beta}.$$

ここで、

$$E = \gamma m_0 c^2$$

$$p = \gamma m_0 v$$
(2-6)

$$\frac{dp}{p} = \frac{dE}{E} + \frac{dv}{v} = \frac{d\gamma}{\gamma} + \frac{d\beta}{\beta} = \gamma^2 \frac{d\beta}{\beta}.$$
 (2-7)

従って、

$$\frac{dv}{v} = \frac{1}{\gamma^2} \frac{dp}{p},$$

$$\frac{dC}{C} = \alpha \frac{dp}{p}$$
(2-8)

(2-3)

より.

$$\frac{dt}{t} = \frac{dC}{C} - \frac{dv}{v} = \left(\alpha - \frac{1}{\gamma^2}\right)\frac{dp}{p}$$
(2-9)

となる。この式は、低エネルギーの状態でエネル ギーが増えた時、速さが速くなる効果と、重くな って大回りになって周長が伸びる効果のどちら が効くかという式である。

重粒子の場合、

$$\gamma_t = \frac{1}{\sqrt{\alpha}} \tag{2-10}$$

をトランジションガンマ transition γ という。粒 子を加速してエネルギーを増やしていくと、トラ ンジションエネルギーを超えた段階で RF の安定 位相が180度変化する。すなわち、縦方向の安定 性を失わないためには加速途中で RF の位相を跳 ばす必要がある。

ERL の入射器周辺など、ビームのエネルギー が低い場合、バンチ長を議論する際に分散関数の 積分で求まるモーメンタムコンパクション的な 値を使うことがあるが、速さの変化の効果も無視 できない。

2.2. 縦方向の振動

電子のエネルギーは超相対論的とし、

$$\frac{dp}{p} = \frac{dE}{E} \tag{2-11}$$

を使い、速さの変化も無視する。

$$\frac{dt}{t} = \alpha \frac{dE}{E}.$$
(2-12)

設計粒子の RF 到着時間を τ_0 とし、そこからの差 を考える。ある粒子が RF に着く時間の、設計粒 子との差を、

 $\Delta t = -(\tau - \tau_0) = -\Delta \tau \tag{2-13}$

とする。 $\Delta \tau > 0$ の時、粒子は設計粒子よりも早い タイミングで RF に到着し、 $\Delta \tau < 0$ の時は遅れて 着くことになる。

リング周回の放射光によるエネルギー損失 を $U_0[MeV/rev]$ とすると、それを補う為に、RF 電圧と位相は、

$$eV\sin\varphi_0 = U_0 \tag{2-14}$$

でなければならない。ここで、V[MV]は RF の ピーク電圧である。また、

$$q = \frac{1}{\sin \varphi_0} = \frac{eV}{U_0}$$
(2-15)

を overvoltage factor という。さて、タイミング のずれた粒子が余計に得るエネルギーは、

$$\delta E = eV(\tau) - U_0 = eV(\tau) - eV(\tau_0)$$

= $eV(\tau) - eV_0$ (2-16)

である。周回毎に RF の場所で一気にこのエネル ギー変化が生じる。

実際の力は時間に対して離散的であるが、振動自体が何周回もかけてゆっくり行われる為、時間的になだらかにしてしまう。周回周期を*T*[sec]

$$\frac{dE}{dt} = \frac{eV(\tau) - eV_0}{T}$$
(2-17)

とする。設計粒子のエネルギーのずれはゼロなので、

$$\frac{d\Delta E}{dt} = \frac{eV(\tau) - eV_0}{T}$$
(2-18)
 $\varepsilon \tau \neq \delta_0$

2.2.1. 微少振動としての解

時間差やエネルギーのずれが大きくないと すると、電圧の時間微分をとって、 $eV(\tau) - eV = e\dot{V}(\tau_0)\Delta\tau$ (2-19) と書ける。ただし、 $V(t) = V\sin(\omega_{RF}t)$ より、 $e\dot{V}(\tau_0) = \omega_{RF}eV\cos(\varphi_0)$ (2-20) である。ここで、

$$\frac{d\Delta E}{dt} = \frac{e\dot{V}}{T}\Delta\tau,$$
(2-21)

$$\frac{d\Delta\tau}{dt} = -\alpha \frac{\Delta E}{E} \tag{2-22}$$

より、

$$\frac{d^{2}\Delta\tau}{dt^{2}} = -\alpha \frac{1}{E} \frac{d\Delta E}{dt} = -\frac{\alpha e \dot{V}}{TE} \Delta\tau \qquad (2-23)$$

これは調和振動子の式であり、振動数は

$$\Omega_{s} = \sqrt{\frac{\alpha e \dot{V}}{TE}}$$

$$= \sqrt{\frac{\alpha \omega_{RF} e V \cos(\varphi_{0})}{TE}}$$
(2-24)

となる。縦方向の振動をシンクロトロン振動と呼び、この周波数をシンクロトロン周波数という。 ちなみに、リングの周回角振動数と RF の角周波 数との関係は、ハーモニック数を h として、

$$\omega_{RF} = h\omega_{rev} = h\frac{2\pi}{T}$$
(2-25)

なので、

$$\Omega_{s} = \sqrt{\frac{\alpha h \omega_{rev}^{2} eV \cos(\varphi_{0})}{2\pi E}}$$
(2-26)

とも書ける。また、これを周回あたりの振動数に 直すと、

$$v_s = \frac{\Omega_s}{2\pi} T = \sqrt{\frac{\alpha heV \cos(\varphi_0)}{2\pi E}}$$
(2-27)

となり、これをシンクロトロン振動数という。

2.2.2. 微小でない場合への解

時間差やエネルギーのずれが大きい場合、

$$eV(\tau) - U_0 = eV \sin(\omega_{RF}\tau) - U_0$$
 (2-28)
としたまま解く必要がある。方程式は
 $\frac{d^2\tau}{d^2\tau} = -\frac{\alpha}{d^2} (eV(\tau) - U_0)$ (2-29)

$$\frac{dt^2}{dt^2} = -\frac{dt}{TE} \left(eV(\tau) - U_0 \right)$$
(2-29)

となる。これは、時間(t)に依らず、位置(τ)のみ に依存するポテンシャルの中での運動と同じで

ある。両辺に
$$\frac{d\tau}{dt}$$
をかけて積分すると、左辺は
$$\int \frac{d\tau}{dt} \frac{d^2\tau}{dt^2} dt = \frac{1}{2} \left(\frac{d\tau}{dt}\right)^2$$
(2-30)

となり、右辺は

$$\int -\frac{\alpha}{TE} (eV(\tau) - U_0) \frac{d\tau}{dt} dt$$
$$= -\int_{\tau_0}^{\tau} \frac{\alpha}{TE} (eV(\tau) - U_0) d\tau \qquad (2.31)$$
$$\equiv -\Phi(\tau)$$

となる。従って、

$$\frac{1}{2} \left(\frac{d\tau}{dt} \right)^2 + \Phi(\tau) = const.$$
 (2-32)
と書ける。積分を計算すれば、

$$\begin{split} \Phi(\tau) &= \int_{\tau_0}^{\tau} \frac{\alpha}{TE} (eV(\tau) - U_0) d\tau \\ &= \frac{\alpha}{TE} \int_{\tau_0}^{\tau} (eV \sin(\omega_{rf}\tau) - U_0) d\tau \\ &= \frac{\alpha}{TE} \bigg(-\frac{eV}{\omega_{rf}} [\cos \omega_{rf}\tau]_{\tau_0}^{\mathsf{r}} - [U_0\tau]_{\tau_0}^{\mathsf{r}} \bigg) \quad (2-33) \\ &= \frac{\alpha eV}{2\pi hE} \bigg(\cos \varphi_0 - \cos \varphi - \frac{\varphi - \varphi_0}{q} \bigg) \\ &\geq \tau_{\mathsf{A}} \mathfrak{F}_{\mathsf{A}} \sim \forall \tau \mathcal{V} \psi \mathcal{D} \mathbb{I} \mathfrak{B} \mathbb{I} \mathfrak{C} \mathfrak{F}_{\mathsf{A}} \mathfrak{F}_{\mathsf{A}} \mathfrak{E}_{\mathsf{A}} \bigg)^2 \end{split}$$

$$(2-34)$$

(2-34)

が運動エネルギーに対応し、



$$\Phi(\tau) \tag{2-35}$$

がポテンシャルエネルギー、

$$\Phi_0 = \frac{1}{2} \left(\frac{d\tau}{dt} \right)^2 + \Phi(\tau)$$
(2-36)

がエネルギーの総和である。

さて、振動が安定な最大の部分では、図から 明らかなように、

$$\Phi'(\tau_1) = 0 \tag{2-37}$$

$$\Phi'(\tau_1) = eV(\tau_1) - U_0$$

= $eV(\sin\phi_1 - \sin\phi_0) = 0$ (2-38)

$$\Phi_{\max} = \frac{\alpha eV}{2\pi hE} \begin{pmatrix} \cos\varphi_0 - \cos(\pi - \varphi_0) \\ -\frac{\pi - 2\varphi_0}{q} \end{pmatrix}$$
$$= \frac{\alpha eV}{2\pi hE} \begin{pmatrix} 2\cos\varphi_0 - \frac{1}{q}\arccos(\frac{1}{q}) \end{pmatrix}$$
$$= \frac{\alpha U_0}{\pi hE} \left(\sqrt{q^2 - 1} - \arccos\left(\frac{1}{q}\right)\right)$$
$$(2-40)$$

$$F(q) = 2\left(\sqrt{q^2 - 1} - \arccos\left(\frac{1}{q}\right)\right)$$
(2-41)

を energy aperture function という。安定なエネ ルギーのずれの最大値は、

$$\left(\frac{\Delta E_{\max}}{E}\right) = \frac{2}{\alpha^2} \Phi_{\max} = \frac{U_0}{\pi \alpha h E} F(q) \qquad (2-42)$$
となり、これをバケットハイトという。

3. エミッタンスとバンチ長

3.1. 放射減衰

粒子の出す放射光による単位時間あたりの 放射パワーは、

 $P \propto E^2 B^2$ (3-1) である。ここで、E は粒子のエネルギー、B は偏 光電磁石の磁場の強さである。粒子のエネルギー がずれても、偏向電磁石の磁場は変わらず、分散 関数によって偏向電磁石内の飛距離が変わるだ けである。なお、設計粒子のエネルギーを変えた 場合の関係式は磁場も一緒に変えることを想定 し、放射パワーはエネルギーの4 乗に比例する。 エネルギーのずれを想定した場合の周回の放射 ロスは、粒子のエネルギーの2 乗に比例し、 $U \propto E^2 \leftrightarrow U = AE^2$

$$\leftrightarrow \Delta U = 2AE\Delta E \leftrightarrow \frac{\Delta U}{U} = 2\frac{\Delta E}{E} \qquad (3-2)$$

エネルギーの高い粒子はより沢山のエネルギー を失い、エネルギーの低い粒子は少ししかエネル ギーを失わない。粒子のエネルギーのずれ ΔE に 対する放射ロスの大きさ U の変化は、この式よ り、設計粒子のエネルギーに近いところで、

$$\frac{\Delta U}{U_0} = 2 \frac{\Delta E}{E_0} \leftrightarrow \frac{dU}{dE} = 2 \frac{U_0}{E_0}$$

$$\leftrightarrow U = U_0 + 2 \frac{U_0}{E_0} \Delta E$$
(3-3)

と書ける。エネルギーが ΔE ずれると、放射ロスが $2\frac{U_0}{E_0}\Delta E$ だけ増える。従って、シンクロトロン

振動の方程式
$$\frac{d\Delta E}{dt} = \frac{e\dot{V}}{T}\Delta\tau$$
にこれを加え、周回
あたりを単位時間あたりに直し、
 $\frac{d\Delta E}{dt} = \frac{e\dot{V}}{2}\Delta\tau = 2\frac{U_0}{2}\Delta E$ (3-4)

$$\frac{d\Delta E}{dt} = \frac{cr}{T} \Delta \tau - 2 \frac{\Theta_0}{TE_0} \Delta E \qquad (3.4)$$

$$\geq t_{\rm c} \mathcal{Z}_0, \quad \frac{d\Delta \tau}{dt} = -\alpha \frac{\Delta E}{E} \pm \vartheta,$$

$$\frac{d^{2}\Delta\tau}{dt^{2}} = -\frac{\alpha}{E}\frac{d\Delta E}{dt}$$

$$= -\frac{\alpha}{E}\left(\frac{e\dot{V}}{T}\Delta\tau - 2\frac{U_{0}}{TE_{0}}\Delta E\right)$$
(3-5)

となる。この式に
$$\frac{\Delta E}{E} = -\frac{1}{\alpha} \frac{d\Delta \tau}{dt}$$
を代入し、振動

の式にすると、方程式は

$$\frac{d^2\Delta\tau}{dt^2} + \frac{2U_0}{E_0T}\frac{d\Delta\tau}{dt} + \Omega_s^2\Delta\tau = 0$$
(3-6)

$$\Delta \tau \propto \exp\left(-\frac{t}{\tau_{s}}\right) \exp\left(\pm i\Omega_{s}t\right)$$
(3-7)

と書ける。減衰の時定数は

$$\tau_{\varepsilon} = \frac{E_0 T}{U_{\circ}} \tag{3-8}$$

となる。これを、シンクロトロン振動の放射減衰 時間という。

横方向の場合、発散角は
$$x' = \frac{p_x}{p_z}$$
(3-9)

と書けるが、放射で運動量が減少して、その分だ け加速されて、という過程で発散角は

$$x' = \frac{p_x}{p_z + \Delta p} = \frac{p_x}{p_z} \left(1 - \frac{\Delta p}{p_z} \right)$$
(3-10)

だけ減少する。xは変わらないまま、x'がこれだ け減るので、エミッタンスの減少量も、

$$\varepsilon_x \to \varepsilon_x \left(1 - \frac{\Delta p}{p_z} \right)$$
 (3-11)

となる。周回あたりの加速量は、

$$\frac{\Delta p}{p_z} = \frac{\Delta E}{E} = \frac{U_0}{E_0} \tag{3-12}$$

であるため、単位時間あたりにすると、 $\frac{U_0}{TE_0}$ とな

る。従って、
$$\frac{d\varepsilon}{dt} = -\frac{U_0}{TE_0}\varepsilon_x$$
(3-14)

となる。この方程式の解は、

$$\varepsilon \propto \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$
 (3-15)

であり、時定数は

$$\tau = \frac{E_0 T}{U_0} \tag{3-16}$$

である。ビームサイズは $\sqrt{\varepsilon}$ に比例するため、エ ミッタンスではなく、振幅の減衰時間は

$$\tau_x = \frac{2E_0T}{U_0} \tag{3-17}$$

となる。これをベータトロン振動の減衰時間という。

ちなみに、縦方向と横方向を比べると、
$$au_x = au_y = 2 au_arepsilon$$
 (3-18)
となる。

3.2. 放射励起

放射光は量子力学的に放出されるため、放射 光を出すことで粒子のエネルギーは統計的にば らつく。粒子の出す放射パワーの平均値は周回の エネルギーロスに等しくなるが、全ての粒子が均 等にエネルギー損失しない。それを計算するため には、光子のエネルギーでなく、エネルギーの2 乗平均を計算する必要がある。

偏光電磁石からの全ての放射光が特徴的に 臨界エネルギー

$$u_{c} = \hbar \frac{3\gamma^{3}c}{2\rho} = \frac{3}{2} \frac{\hbar E_{0}\gamma^{2}}{\rho mc}$$
(3-19)

だとしてみる。周回の放射パワーをこれで割って、粒子が周回あたりに出す光子数は、およそ

$$N = \frac{U_0}{u_c} \tag{3-20}$$

である。従って、周回あたりに出す光子のエネル ギーの2乗平均は、

$$\left\langle Nu^{2}\right\rangle_{rev} = \frac{U_{0}}{u_{c}}u_{c}^{2} = U_{0}u_{c}$$
 (3-21)

となる。単位時間あたりに直して、

$$\left\langle Nu^{2}\right\rangle = \frac{U_{0}}{T}u_{c} \tag{3-22}$$

である。ちなみに、もっとまじめな計算を行うと、 この値は

$$\left\langle Nu^{2}\right\rangle = \frac{55}{24\sqrt{3}}\frac{U_{0}}{T}u_{c} \tag{3-23}$$

と書ける。ここからはこの値を使う。

放射光を出すことで、エネルギーのずれの2 乗平均が、単位時間あたりこの値で増大してゆく ことになるので、すなわち、

$$\frac{d\left\langle \left(\Delta E\right)^2\right\rangle}{dt} = \frac{55}{24\sqrt{3}} \frac{U_0}{T} u_c \tag{3-24}$$

である。放射減衰との平衡を考えると、

$$\Delta E \propto \exp\left(-\frac{t}{\tau_{\varepsilon}}\right) \tag{3-25}$$

$$(\Delta E)^2 \propto \exp\left(-\frac{2t}{\tau_{\varepsilon}}\right)$$
 (3-26)

従って、平衡状態を考えると

$$\frac{d\langle (\Delta E)^2 \rangle}{dt} = -\frac{2}{\tau_{\varepsilon}} \langle (\Delta E) \rangle^2 + \frac{55}{24\sqrt{3}} \frac{U_0}{T} u_c = 0$$
(3-27)

$$\begin{aligned} \left| \left\langle \left(\Delta E \right) \right\rangle^2 &= \frac{\tau_{\varepsilon}}{2} \cdot \frac{55}{24\sqrt{3}} \frac{U_0}{T} u_c \\ &= \frac{55}{64\sqrt{3}} \frac{\hbar E_0^2 \gamma^2}{\rho mc} \end{aligned}$$
(3-28)

従って、エネルギー広がりは

$$\sigma_{\varepsilon}^{2} = \left(\frac{\Delta E}{E_{0}}\right)^{2} = \frac{55}{64\sqrt{3}} \frac{\hbar\gamma^{2}}{\rho mc}$$
(3-29)

となる。

時間広がりに直すと、

$$\sigma_{\tau} = \left\langle (\Delta \tau)^2 \right\rangle = \left(\frac{\alpha}{\Omega_s} \right)^2 \left(\frac{\Delta E}{E_0} \right)^2$$
(3-30)

である。従って、バンチ長は

$$\sigma_l^2 = c\sigma_\tau = \frac{c\alpha}{\Omega_s} \frac{\sigma_\varepsilon}{E_0}$$
(3.31)

さて、横方向については、分散関数がゼロで ない場所でエネルギーuの光子を放出したとする と、放出時に電子の位置と傾きは変化しないが、 エネルギーが変わったことにより、中心軌道が分 散関数で表される軌道へと変化する。すなわち、

$$\Delta x = \Delta x_{\beta} + \eta \left(-\frac{u}{E_0} \right) = 0,$$

$$\Delta x' = \Delta x'_{\beta} + \eta' \left(-\frac{u}{E_0} \right) = 0$$
(3-32)

となり、中心軌道がずれてベータトロン振動の初 期振幅と初期発散角が与えられたのと同じこと になる。エミッタンス増大の効果は、クーラン・ シュナイダー不変量から、

$$\Delta \varepsilon = \gamma \Delta x^{2} + 2\alpha \Delta x \Delta x' + \beta \Delta x'^{2}$$
$$= \left(\gamma \eta^{2} + 2\alpha \mu \eta' + \beta \eta'^{2} \left(\frac{u}{E_{0}}\right)^{2}$$
(3-33)

となる。ここで、

$$H(s) = \gamma \eta^2 + 2\alpha \mu \eta' + \beta \eta'^2$$
 (3-34)
とおく。従って、

$$\frac{d\varepsilon}{dt} = \frac{1}{E_0^2} \langle H \rangle \langle Nu^2 \rangle$$
(3-35)

となる。放射減衰の効果を入れて、

$$\frac{d\varepsilon}{dt} = -\frac{U_0}{TE_0}\varepsilon_x + \frac{1}{E_0^2}\langle H\rangle\langle Nu^2\rangle = 0 \qquad (3-36)$$

$$\varepsilon_x = \frac{55}{32\sqrt{3}} \frac{\hbar}{mc} \frac{\gamma^2}{\rho} \langle H \rangle \tag{3-37}$$

ただし、

$$\langle H \rangle = \frac{1}{2\pi\rho} \int_{Bend} H ds$$
 (3-38)

4. 付録

この章では、トピックとしていくつかの内容 を取り上げて述べる。それぞれに特に関連がある わけはなく、また、ERLにとって重要というわけ でもない。

1. ソレノイドとスキュー4極

ソレノイドとスキュー4極の磁場、運動方程 式、転送行列について述べる。

1.1. ソレノイドの磁場

1.1.1. 線形成分の簡単な導出

ソレノイドの磁場を求めるためには磁場の ビーム進行方向成分の影響を考える必要があり、 3次元のラプラス方程式を解く必要がある。ただ し、最低次のみでよい場合、解を適当に仮定すれ ば簡単な漸化式で磁場を求めることができる。

3次元のデカルト座標でラプラス方程式は 以下のように書ける。

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2}\varphi + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\varphi + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\varphi = 0.$$
 (A1-1)

ここで、スカラーポテンシャルを

$$\sum_{x} (x^n y^m)$$

$$\varphi = \sum_{n,m>0} A_{nm}(z) \frac{x}{n!} \frac{y}{m!}$$
(A1-2)

とおいて、方程式に代入する。式は $A_{20} + A_{02}$

$$+\sum_{n,m>0} \begin{pmatrix} A_{n+2,m}(z) \\ +A_{n,m+2}(z) \\ +A_{n,m}''(z) \end{pmatrix} \frac{x^{n}}{n!} \frac{y^{m}}{m!} = 0$$
 (A1-3)

と書ける。従って、漸化式 $A_{n+2,m}(z) + A_{n,m+2}(z) + A_{n,m}''(z) = 0$ (A1-4) が成り立つ。 A_{00} はソレノイド項、 $A_{10} \ge A_{01}$ は偏 向電磁石、 A_{20} 、 A_{11} 、 A_{02} は4極電磁石、 A_{30} 、 A_{21} 、 A_{12} 、 A_{03} は6極電磁石である。



漸化式より、

$$A_{00}'' + A_{02} + A_{20} = 0.$$
 (A1-5)
対称性を考えて、

$$A_{02} = A_{20} = -\frac{1}{2} A_{00}''. \tag{A1-6}$$

$$\varphi = A_{00} - \frac{1}{4} A_{00}'' \left(x^2 + y^2 \right)$$
(A1-7)

$$B_{z} = A'_{00},$$

$$B_{r} = -\frac{1}{2}A''_{00}r = -\frac{1}{2}B'_{z}r,$$

$$B_{\phi} = 0$$

$$E^{\prime} E^{\prime} E^{\prime}_{00}$$
(A1-8)

1.1.2. 高次を含むソレノイドの磁場

3次元のラプラス方程式を円筒座標で解く。 方程式は、

$$\frac{\partial^2}{\partial r^2}\varphi + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\varphi + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\varphi + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial \theta^2}\varphi = 0. \quad (A1-9)$$

ソレノイドなので、軸対称として、

$$\varphi = \varphi(r, z) = \sum_{n} a_n(z) r^n$$
 (A1-10)

と展開する。各項を展開してみると、 $\varphi = a_0 + a_1 r + a_2 r^2$

$$+ a_{3}r^{3} + a_{4}r^{4} + \dots + a_{n}r^{n} + \dots,$$
 (A1-11)

$$\frac{\partial^2}{\partial r^2} \varphi = 2a_2 + 6_3 r + 4 \cdot 3a_4 r^2$$

$$+ \cdots n(n-1)a_n r^{n-2} + \cdots,$$
(A1-12)

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\varphi = \frac{1}{r}a_1 + 2a_2 + 3_3r + 4a_4r^2$$

$$+ \cdots na_nr^{n-2} + \cdots,$$
(A1-13)

$$\frac{\partial^2}{\partial z^2} \varphi = a_0'' + a_1'' r + a_2'' r^2 + a_3'' r^3$$

$$+ \cdots a_n'' r^n + \cdots$$
(A1-14)

となる。方程式に代入すると、漸化式は
$$a_{n-2}^{"} + n^2 a_n = 0.$$
 (A1-15)
最初の項は、

$$a_0'' + 4a_2 = 0 \tag{A1-16}$$

である。原点で正則なので、 $\frac{1}{r}a_1 = 0$ 、よって、

 $a_1 = 0$ でなければならない。従って、奇数次の項 は全てゼロとなり、偶数次しか残らない。順に書 き下せば、

$$a_2 = -\frac{1}{2^2} a_0'', \tag{A1-17}$$

$$a_{4} = -\frac{1}{4^{2}}a_{2}'' = -\frac{1}{4^{2}}\left(-\frac{1}{2^{2}}a_{0}''\right)^{''}$$
(A1-18)

$$= + \frac{1}{4^2} \frac{1}{2^2} a_0^{(4)},$$

$$a_6 = -\frac{1}{6^2} a_4'' = \frac{1}{6^2} \frac{1}{4^2} a_2^{(4)}$$

$$= -\frac{1}{6^2} \frac{1}{4^2} \frac{1}{2^2} a_0^{(6)},$$
(A1-19)

:
$$a_{2n} = \frac{(-1)^n}{2^{2n} (n!)^2} a_0^{(2n)}, n = 1, 2, 3 \cdots$$
 (A1-20)

そして、奇数次はゼロである。
$$a_{2n+1} = 0$$
 $n = 0, 1, 2, 3 \cdots$. (A1-21)

従って、ポテンシャルは

$$\varphi = \sum \frac{(-1)^n}{(1)^2} \left(\frac{r}{2}\right)^{2n} a_0^{(2n)}$$
 (A1-22)

$$\sum_{n=0}^{7} (n!)^{2} (2)^{n}$$

$$\varphi = a_0 - \frac{r^2}{4} a_0^{(2)} + \frac{r^4}{64} a_0^{(4)}$$

$$- \frac{1}{6^2 2^6} a_0^{(6)} + \cdots$$

$$\Box \subset \nabla, \quad a'_0 = b_0 \geq \ddagger \le \circ$$
(A1-23)

$$\begin{split} B_{z} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n}}{(n!)^{2}} \left(\frac{r}{2}\right)^{2n} b_{0}^{(2n)}, \\ B_{r} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n}}{((n-1)!)^{2}} \left(\frac{r}{2}\right)^{2n-1} b_{0}^{(2n-1)}. \end{split}$$
(A1-24)
$$\vec{\mathcal{F}} \mathcal{D} \mathcal{V} \vdash \underline{\mathbb{R}} \mathbb{R} \mathbb{R} \mathbb{C} \underline{\mathbf{n}} \mathbb{C} \mathbb{K}, \\ \begin{pmatrix} B_{x} \\ B_{y} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{r} \\ B_{\theta} \equiv 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} B_{r} \cos\theta \\ B_{r} \sin\theta \end{pmatrix} \end{split}$$
(A1-25)

より、

$$\begin{cases} B_{z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n}}{(n!)^{2}} \left(\frac{r}{2}\right)^{2n} b_{0}^{(2n)} \\ B_{x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n}}{n!(n+1)!} \frac{r^{2n}}{2^{2n+1}} b_{0}^{(2n+1)} \cdot x \\ B_{y} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n}}{n!(n+1)!} \frac{r^{2n}}{2^{2n+1}} b_{0}^{(2n+1)} \cdot y \end{cases}$$
(A1-26)

となる。 低次の部分を書き出してみると、スカラーポ テンシャルについては、

$$\varphi = a_0 - \frac{r^2}{4} a_0^{(2)} + \frac{r^4}{64} a_0^{(4)}$$

$$- \frac{r^6}{6^2 2^6} a_0^{(6)} + \frac{r^8}{8^2 2^8} a_0^{(8)} + \cdots$$
(A1-27)

円筒座標での横方向の磁場は、

$$B_{z} = b_{0} - \frac{r^{2}}{4} b_{0}^{(2)} + \frac{r^{4}}{64} b_{0}^{(4)}$$

$$- \frac{r^{6}}{6^{2} 2^{6}} b_{0}^{(6)} + \frac{r^{8}}{8^{2} 2^{8}} b_{0}^{(8)} + \cdots,$$

$$B_{r} = -\frac{r}{2} b_{0}^{(1)} + \frac{r^{3}}{16} b_{0}^{(3)}$$

$$- \frac{r^{5}}{6 \cdot 2^{6}} b_{0}^{(5)} + \frac{r^{7}}{8 \cdot 2^{8}} b_{0}^{(7)} + \cdots.$$

デカルト座標x、 yに直すと、

$$B_{x} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}b_{0}^{(1)} + \frac{r^{2}}{16}b_{0}^{(3)} - \frac{r^{4}}{6 \cdot 2^{6}}b_{0}^{(5)} \\ + \frac{r^{6}}{8 \cdot 2^{8}}b_{0}^{(7)} + \cdots \end{pmatrix} x,$$

$$B_{y} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}b_{0}^{(1)} + \frac{r^{2}}{16}b_{0}^{(3)} - \frac{r^{4}}{6 \cdot 2^{6}}b_{0}^{(5)} \\ + \frac{r^{6}}{8 \cdot 2^{8}}b_{0}^{(7)} + \cdots \end{pmatrix} y.$$
(A1-29)

ベクトルポテンシャルは

$$A_{x} = -x \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}b_{0} + \frac{r^{2}}{16}b_{0}^{(2)} - \frac{r^{4}}{6 \cdot 2^{6}}b_{0}^{(4)} \\ + \frac{r^{6}}{8 \cdot 2^{8}}b_{0}^{(6)} + \cdots \end{pmatrix}, \quad (A1-30)$$

$$A_{y} = y \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}b_{0} + \frac{r^{2}}{16}b_{0}^{(2)} - \frac{r^{4}}{6 \cdot 2^{6}}b_{0}^{(4)} \\ + \frac{r^{6}}{8 \cdot 2^{8}}b_{0}^{(6)} + \cdots \end{pmatrix}$$

となる。なお、 $A_z = 0$ 、 $\frac{\partial}{\partial x}r^{2n} = nr^{2(n-1)}2x$ に注意すれば、磁場はベクトルポテンシャルから求め

息すれは、磁場はヘクトルホテンシャルから水の ることもできる。

1.1.3. 3次元磁場に対する粒子の運動方程式

前項では垂直方向磁場、磁場勾配及び誤差磁場 があるときの運動方程式を求めたが、ここでは、 水平方向、垂直方向、進行方向の3方向の磁場が ある場合の運動方程式を求める。

ローレンツ力は以下のようになる。

$$\begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} B_x \\ B_y \\ B_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_y B_z - v_z B_y \\ v_z B_x - v_x B_z \\ v_x B_y - v_y B_x \end{pmatrix}.$$
 (A1-31)

従って、運動方程式は

$$\frac{d}{dt}p_{x} = \frac{mv_{z}^{2}}{r} + ev_{y}B_{z} - ev_{z}B_{y},$$
(A1-32)
$$\frac{d}{dt}p_{y} = ev_{z}B_{x} - ev_{x}B_{z}$$
となる。 3章の最初と同じ近似を使うと、

$$x'' = \frac{1}{\rho} \left(1 - \frac{x}{\rho} \right) + \frac{1}{B\rho} y' B_z - \frac{1}{B\rho} B_y,$$

$$y'' = \frac{1}{B\rho} B_x - \frac{1}{B\rho} x' B_z$$
(A1-33)

が求める運動方程式である。水平方向の偏向電磁 石成分を除けば、

$$x'' = \frac{1}{B\rho} y' B_z - \frac{1}{B\rho} B_y,$$

$$y'' = \frac{1}{B\rho} B_x - \frac{1}{B\rho} x' B_z$$

$$\geq t_x \mathfrak{Z}_o$$
(A1-34)

1.1.4. ソレノイドに対する運動方程式

前項の
$$b_0 = B_s$$
と書き換え、 $g = -\frac{B_s}{2B\rho}$ とお
く。線形な運動方程式は、
 $x'' + 2gy' + g'y = 0,$ (A1-35)
 $y'' - 2gx' - g'x = 0$
となる。 3 次までの高次を含めると以下の通り。

$$x'' = \left(-2g + \frac{1}{2}g''(x^{2} + y^{2})\right)y'$$

- $\left(g' - \frac{1}{8}g^{(3)}(x^{2} + y^{2})\right)y,$
 $y'' = \left(2g - \frac{1}{2}g''(x^{2} + y^{2})\right)x'$
+ $\left(g' - \frac{1}{8}g^{(3)}(x^{2} + y^{2})\right)x.$ (A1-36)

1.2. 転送行列の導出

あまり使わないが、skew とソレノイドの転 送行列を求める。両者とも、運動としては水平垂 直の結合となり、行列も4行4列となる。運動に 結合があると、水平垂直の運動が物理的な水平垂 直軸の座標系では分離できなくなる。あくまで 2 方向の独立した振動として扱いたい場合は座標 系を取り直せば分離することが可能だが、軌道上 の各点で座標軸の方向を変化させることが必要 で、すなわち、固有振動に対する固有座標系は、 軌道長に応じて回転してゆく。トゥイスパラメー タはその座標軸への包絡線なので、物理的な上下 左右方向へは、射影をとる必要がある。

ここでは、参考として skew 4 極電磁石とソレノイドの転送行列を求める。

1.2.1. skew 4 極の転送行列

skew の強さを
$$B_x = -B'x$$
、 $B_y = B'y$ とする
と、 $q = \frac{B'}{B\rho}$ として、運動方程式は
 $x'' = -qy,$
 $y'' = -qx$ (A1-37)

となる。これを解く。

独立な解が4つあるはずである。normalの4 極の場合から類推して、 \cos 、 \sin 、 \sinh 、 \cosh をとり、以下のように解を仮定する。

$$x = a \cos \sqrt{qs} + \frac{b}{\sqrt{q}} \sin \sqrt{qs}$$

+ $c \cosh \sqrt{qs} + \frac{d}{\sqrt{q}} \sinh \sqrt{qs}$,
$$y = A \cos \sqrt{qs} + \frac{B}{\sqrt{q}} \sin \sqrt{qs}$$

+ $C \cosh \sqrt{qs} + \frac{D}{\sqrt{q}} \sinh \sqrt{qs}$.
(A1-38)

微分して、

$$x' = -a\sqrt{q} \sin \sqrt{qs} + b \cos \sqrt{qs}$$

 $+ c\sqrt{q} \sinh \sqrt{qs} + d \cosh \sqrt{qs},$
 $y' = -A\sqrt{q} \sin \sqrt{qs} + B \cos \sqrt{qs}$ (A1-39)

+
$$C\sqrt{q}\sinh\sqrt{qs} + D\cosh\sqrt{qs}$$
.
さらに微分する。方程式の右辺は、
 $x'' = -aq\cos\sqrt{qs} - b\sqrt{q}\sin\sqrt{qs}$
+ $cq\cosh\sqrt{qs} + d\sqrt{q}\sinh\sqrt{qs}$, (A1-40)

左辺は、

$$-qy = -q \left(A\cos\sqrt{qs} + \frac{B}{\sqrt{q}}\sin\sqrt{qs} + C\cosh\sqrt{qs} + \frac{D}{\sqrt{q}}\sinh\sqrt{qs} \right)$$
(A1-41)

となる。

これが等しくなる為には、A = a、B = b、 C = -c、D = -dでなければならない。従って、 $\sqrt{qs} = \theta$ とおいて、解は $x = a\cos\theta + \frac{b}{\sqrt{a}}\sin\theta$ $+c\cosh\theta + \frac{d}{\sqrt{a}}\sinh\theta,$ (A1-42) $y = a\cos\theta + \frac{b}{\sqrt{a}}\sin\theta$ $-c \cosh \theta - \frac{d}{\sqrt{a}} \sinh \theta$ と書ける。初期条件を求めるため、 $\theta = 0$ を代入 すると、 $x_0 = a + c$ 、 $x'_0 = b + d$ 、 $y_0 = a - c$ 、 $y'_0 = b - d$ となり、従って、 $a = \frac{x_0 + y_0}{2}$ 、 $b = \frac{x'_0 + y'_0}{2}, \quad c = \frac{x_0 - y_0}{2}, \quad d = \frac{x'_0 - y'_0}{2} \succeq t \gtrsim \delta_0$ 結局、 $M_{1} = \begin{pmatrix} \frac{\cos\theta + \cosh\theta}{2} & \frac{\sin\theta + \sinh\theta}{2\sqrt{q}} \\ -\frac{\sqrt{q}(\sin\theta - \sinh\theta)}{2} & \frac{\cos\theta + \cosh\theta}{2} \end{pmatrix},$ (A1-43) $M_{2} = \begin{pmatrix} \frac{\cos\theta - \cosh\theta}{2} & \frac{\sin\theta - \sinh\theta}{2\sqrt{q}} \\ -\frac{\sqrt{q}(\sin\theta + \sinh\theta)}{2} & \frac{\cos\theta - \cosh\theta}{2} \end{pmatrix}$ (A1-44)として、転送行列は

$$\begin{pmatrix} x \\ x' \\ y \\ y' \end{pmatrix} = M_{skew} \begin{pmatrix} x_0 \\ x'_0 \\ y_0 \\ y'_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M_1 & M_2 \\ M_2 & M_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ x'_0 \\ y_0 \\ y'_0 \end{pmatrix}$$
(A1-45)

$$\geq t_s \gtrsim_0$$

通常の2行2列の集束4極電磁石の転送行列 F、発散4極電磁石Dとの関係を調べる。まずは 座標を、回転の式

$$\widetilde{x} = x \cos \varphi + y \sin \varphi,
\widetilde{x}' = x' \cos \varphi + y' \sin \varphi,
\widetilde{y} = -x \sin \varphi + y \cos \varphi,
\widetilde{y}' = -x' \sin \varphi + y' \cos \varphi
を使って回転させる。 2 次元の回転行列は、$$

$$R(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos\varphi & 0 & \sin\varphi & 0\\ 0 & \cos\varphi & 0 & \sin\varphi\\ -\sin\varphi & 0 & \cos\varphi & 0\\ 0 & -\sin\varphi & 0 & \cos\varphi \end{pmatrix}$$
(A1-47)

である。
$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$
として、45度の回転は、
 $R(45^\circ) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} I & I \\ -I & I \end{pmatrix}$ (A1-48)

と書ける。これを使うと、

$$R(-45^{\circ})M_{skew}R(45^{\circ}) = \begin{pmatrix} D & 0\\ 0 & F \end{pmatrix}$$
 (A1-49)

$$R(45^{\circ})M_{skew}R(-45^{\circ}) = \begin{pmatrix} F & 0\\ 0 & D \end{pmatrix}$$
(A1-50)

と書ける。

skew4極は結局は **normal**4極を 45 度傾け たものという当然の結果となった。

1.2.2. ソレノイドの転送行列

ソレノイド内の粒子の運動方程式は、

$$x'' + 2gy' + g'y = 0,$$
 (A1-51)
 $y'' - 2gx' - g'x = 0$ (A1-52)
である。これを解いて転送行列を求める。
 $f = x + iy$ (A1-52)
とおくと、方程式は
 $f'' - 2igf' - ig'f = 0.$ (A1-53)
ここで、 $\tilde{f} = fe^{-i\theta(s)}$ とおく。
 $f = \tilde{f}e^{i\theta(s)},$ (A1-54)
 $f'' = \tilde{f}'e^{i\theta} + i\theta\tilde{f}e^{i\theta},$ (A1-54)
 $f'' = \tilde{f}'e^{i\theta} + 2i\theta\tilde{f}'e^{i\theta} + i\theta\tilde{f}e^{i\theta} - \theta'^{2}\tilde{f}e^{i\theta}$
を方程式に代入して、
 $\tilde{f}'' + (2i\theta' - 2ig)\tilde{f}'$ (A1-55)
 $+ (i\theta'' - \theta'^{2} + 2g\theta' - ig')\tilde{f} = 0.$

$$\Xi \equiv \overline{C},$$

$$\theta(s) = \int_{o}^{s} g(s) ds \left(= \int_{o}^{s} \frac{-B_{s}(s)}{2B\rho} ds \right) \qquad (A1-56)$$

とすると方程式が簡単になる。 $\theta' = g , \theta'' = g'$ より、

$$\widetilde{f}'' + g^2 \widetilde{f} = 0. \tag{A1-57}$$

従って、

$$\begin{pmatrix} \tilde{f} \\ \tilde{f}' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos gs & \frac{1}{g} \sin gs \\ -g \sin gs & \cos gs \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{f}_0 \\ \tilde{f}'_0 \end{pmatrix} \quad (A1-58)$$

これはすなわち、normal 集束 4 極の水平転送行 列Fを使って、

$$\begin{pmatrix} \widetilde{x} \\ \widetilde{x}' \\ \widetilde{y} \\ \widetilde{y}' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F & 0 \\ 0 & F \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \widetilde{x}_0 \\ \widetilde{x}'_0 \\ \widetilde{y}_0 \\ \widetilde{y}'_0 \end{pmatrix}$$
 (A1-59)

と書けることを意味する。座標の回転 $(\tilde{x} + i\tilde{y}) = (x + iy)e^{-i\theta(s)}$ $= (x + iy)(\cos\theta + i\sin\theta)$ (A1-60)

を考え、また、始点では座標は重なっている ($\widetilde{x}_0 = x_0$ など)ことにより、転送行列は

$$\begin{pmatrix} x \\ x' \\ y \\ y' \end{pmatrix}_{1} = R(-\theta) \begin{pmatrix} \widetilde{x} \\ \widetilde{x}' \\ \widetilde{y} \\ \widetilde{y}' \end{pmatrix}_{1}$$

$$= R(-\theta) \begin{pmatrix} F & 0 \\ 0 & F \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{0} \\ x_{0} \\ y_{0} \\ y'_{0} \end{pmatrix}$$

$$(A1-61)$$

となる。書き下せば、

$$M_{1} = \begin{pmatrix} \cos^{2}\theta & \frac{\sin 2\theta}{2g} \\ -\frac{g \sin 2\theta}{2} & \cos^{2}\theta \end{pmatrix}, \qquad (A1-62)$$
$$M_{2} = \begin{pmatrix} -\frac{\sin 2\theta}{2} & -\frac{1}{g} \sin^{2}\theta \\ g \sin^{2}\theta & -\frac{\sin 2\theta}{2} \end{pmatrix} \qquad (A1-63)$$
$$\ge U_{T},$$

$$M_{solenoid} = \begin{pmatrix} M_1 & M_2 \\ -M_2 & M_1 \end{pmatrix}$$
(A1-64)

となる。これは、出入り口における端の効果も含めた、ソレノイド全体の転送行列である。ソレノ イドの長さをLとすると、 $\theta = \theta(L) = gL$ の時以 外はこの行列は適用できない。

1.2.3. ソレノイドの途中の座標

skew もソレノイドも、2行2列の4極の行 列を回転させたものであるが、skew は回転角が 45度と固定であるのに対し、ソレノイドの場合は 回転角度は軌道長に依存する。その為、ソレノイ ド内部の座標を得るためには、発散角に対して回 転行列部分の微分も考慮に入れる必要がある。す なわち、

$$(\widetilde{x}' + i\widetilde{y}') = (x' + iy')e^{-i\theta(s)} - i\theta'(x' + iy')e^{-i\theta(s)}$$
 (A1-65)

から、途中までの座標と発散角に対する回転行列 を求める必要がある。

$$\widetilde{R}(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos\varphi & 0 & \sin\varphi & 0 \\ -g\sin\varphi & \cos\varphi & g\cos\varphi & \sin\varphi \\ -\sin\varphi & 0 & \cos\varphi & 0 \\ -g\cos\varphi & -\sin\varphi & -g\sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}.$$

(A1-66)

```
この行列で回すと、途中までの座標が分かり、
```

$$\widetilde{M}_{1} = \begin{pmatrix} \cos^{2}\theta & \frac{\sin 2\theta}{2g} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad (A1 \cdot 67)$$
$$\begin{pmatrix} \sin 2\theta & 1 \\ \sin 2\theta & 1 \\ \sin^{2}\theta \end{pmatrix}$$

$$\widetilde{M}_{2} = \begin{pmatrix} -\frac{\sin 2\theta}{2} & -\frac{1}{g}\sin^{2}\theta\\ g & 0 \end{pmatrix}$$
(A1-68)

$$M_{inside} = \widetilde{R} \begin{pmatrix} -\theta \\ 0 & F \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \widetilde{M}_1 & \widetilde{M}_2 \\ -\widetilde{M}_2 & \widetilde{M}_1 \end{pmatrix}$$
(A1-69)

となる。ちなみに、s=0とすると、入り口の端の効果を取り出すことができる。

$$M_{\lambda \Box} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & g & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -g & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$
(A1-70)
である。ちなみに、出口は符号が逆で、
$$M_{\Box \Box} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -g & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ g & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$
(A1-71)

である。内部の行列から全体の行列を求めるには 出口の効果をかける必要があり、

$$M_{\pm \pm} = M_{\pm \Box} M_{\beta \oplus} (s = L)$$
(A1-72)
となる。 $M_{\pm \Box} \widetilde{R}(-\theta) = R(-\theta)$ である。

1.2.4. ソレノイドの端の効果

ソレノイドの磁束は、長いソレノイドの内部 では、ビーム進行方向を向いており、端の方は同 型方向に曲がって外へ出て行く。ソレノイドの中 央から無限遠まで、半径rの円筒を考え、その円 筒に対する磁束の出入りを考える(図 A1-1)。ソ レノイド中央の断面で円筒内に進入する磁束の 和は、円筒側面から同径方向に出て行く磁束の和 に等しくなるはずである。すなわち、

$$\int_{0}^{\infty} 2\pi r B_r dz + \pi r^2 B_s = 0 \qquad (A1-73)$$

従って、ソレノイド端付近の外向きの磁束をまと めたものは、

$$\int_{0}^{\infty} B_r dz = -\frac{1}{2} r B_s \tag{A1-74}$$

となる。磁場と力が直交することと、その向きを 考えると、端における蹴りは



図 A1-1 ソレノイドの磁場

$$\Delta x' = -\frac{B_r \sin \theta}{B\rho} = -\frac{B_s}{2B\rho} y,$$

$$\Delta y' = \frac{B_r \cos \theta}{B\rho} = \frac{B_s}{2B\rho} x$$

$$\geq \tau_s \mathfrak{Z}_{\circ}$$
(A1-75)

ソレノイドの最後として、端と内部を分けて 転送行列を考えてみる。

ソレノイド磁場の方向をどちら向	きにする
かによるが、入り口で転送行列が(1-187)式に、出	
口で(1-188)式になる場合を考える。すなわち、	
入り口で	
$\Delta x' = gy,$	$(\Lambda 1, \nabla c)$
$\Delta y' = -gx,$	(A1-76)
出口で	
$\Delta x' = -gy,$	$(\Lambda 1 \ \nabla \nabla)$
$\Delta y' = gx$	(A1-77)
という場合である。	
内部の運動方程式は、	
x'' - 2gy' = 0,	$(\Lambda 1.78)$
y'' + 2gx' = 0	(AI 70)
となる。これを解いてみる。もう1回微	分して、
カップリングをやめると、	
$x''' + 2gy'' = x''' + 4g^2x' = 0,$	$(\Lambda 1, 70)$
$y''' + 2gx'' = y''' + 4g^2y' = 0.$	(A1-79)
これを積分して、	
$x'' + 4g^2 x = a,$	$(\mathbf{A} 1 \mathbf{a} 0)$
$y'' + 4g^2 y = b.$	(A1-80)
積分定数に対する特解は $x = \frac{a}{4g^2}$ 、 $y = -$	$\frac{b}{4g^2}$ $f_{\mathcal{G}}\mathcal{O}$
で、斉次解を足して、一般解は	
$x = A\cos 2gs + B\sin 2gs + \frac{a}{4g^2},$	(41-81)
$y = C\cos 2gs + D\sin 2gs + \frac{b}{4g^2}.$	(11 01)
これを微分して方程式に代入する。	
$x' = -2gA\sin 2gs + 2gB\cos 2gs,$	(A1-00)
$y' = -2gC\sin 2gs + 2gD\cos 2gs,$	(A1-82)

(A1-89) (A1-90)

$$M_{\pm 4 k} = M_{\Box \Box} M_{A B B} M_{A \Box}$$
 (A1-90)
とした行列は、(1-181)、(1-189)に等しくなる。

2. 振幅依存チューンシフト

微分方程式を適当な摂動で解くと、永年項が 生じる。永年項とは時間発展に比例して増大して ゆく項である。正準摂動法を使うと永年項の発生 を防ぐことができる。まずは調和振動子に対して 摂動の説明を行った後、実際の蓄積リングにおけ る6極電磁石及び8極電磁石について振幅依存チ ューンシフトを導出する。

2.1. 調和振動子の運動方程式

調和振動子の方程式は $m\ddot{x} + kx = 0$

$$\leftrightarrow \ddot{x} + \omega^2 x = 0, \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$
 (A2-1)

$$T = \frac{1}{2}m\dot{x}^2, \qquad (A2-2)$$

ポテンシャルエネルギーは 1.2

$$U = \frac{1}{2}kx^2 \tag{A2-3}$$

$$L = T - U = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}kx^2, \qquad (A2-4)$$

ラグランジュの運動方程式は

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right) - \frac{\partial L}{\partial x} = m\ddot{x} + kx = 0, \quad (A2-5)$$

ハミルトニアンは、
$$q = x, p = m\dot{x}$$
 として、
 $r^2 = 1$

$$H = p\dot{q} - L = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}kq^2, \qquad (A2-6)$$

$$\dot{q} - \frac{\partial H}{\partial p} = \dot{q} - \frac{p}{m} = 0,$$

$$\dot{\theta} = \dot{\theta} + \dot{\theta} = 0,$$
(A2-7)

$$\dot{p} + \frac{\partial A}{\partial q} = \dot{p} + kq = 0,$$

従って、結局、
$$\ddot{q} + kq = 0$$
 (A2-8)
となる。

2.2. 作用変数と角変数の導入

調和振動子のハミルトニアンの変数を、正準 変換を使って、物理的な座標と運動量から、角変 数と作用変数とに変換する。最初のハミルトニア ンは、

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2}q^2.$$
 (A2-9)

 $(q,p) \rightarrow (\theta,J) \sim 0$ 母関数は、

$$F(q,\theta,t) = -\frac{m\omega}{2}q\tan\theta \qquad (A2-10)$$

であり、この母関数は元の座標変数、新しい座標 変数を含む。従って、

$$dF = pdq - Jd\theta + (H' - H)dt$$
 (A2-11)

より、新しい運動量変数は、

$$J = -\frac{\partial F}{\partial \theta} = \frac{m\omega}{2} \left(\frac{q}{\cos\theta}\right)^2, \qquad (A2-12)$$

従って、

$$q = \sqrt{\frac{2J}{m\omega}}\cos\theta \tag{A2-13}$$

元の運動量変数は

$$p = \frac{\partial F}{\partial q} = -\sqrt{2Jm\omega}\sin\theta \qquad (A2-14)$$

新しいハミルトニアンは

$$H' = H + \frac{\partial F}{\partial t} = H = J\omega$$
 (A2-15)

運動方程式は

$$\dot{\theta} = \frac{\partial H}{\partial J} = \omega,$$

$$\dot{J} = -\frac{\partial H}{\partial \theta} = 0$$
(A2-16)

となる。作用変数は一定、角変数は角速度 *ω* で増 大してゆく。すなわち、

$$J = J_0 = const.,$$

$$\theta = \theta_0 + \omega t$$

$$(A2-17)$$

$$(CB) = Const.,$$

2.3. 調和振動子に対する摂動論

角変数と作用変数を使ったハミルトニアン に、小さな高次項が付け加わった場合に近似解を 求める方法について述べる。調和振動子のハミル トニアンを $H_0(\varphi, J)$ として、

 $H(\varphi,J) = H_0(\varphi,J) + \varepsilon V(\varphi,J)$ (A2-18) なるハミルトニアンが与えられたとする。この 時、正準変換 $(\varphi,J) \rightarrow (\widetilde{\varphi},\widetilde{J})$ によって、新しいハ ミルトニアンが

$$\widetilde{H}(\widetilde{\varphi},\widetilde{J}) = \widetilde{H}(\widetilde{\varphi}) \tag{A2-19}$$

と作用変数のみを含むように書ければ、この運動 は解けたことになる。具体的には、

$$\widetilde{H}(\widetilde{\varphi}) = H_0(\widetilde{J}) + \varepsilon \langle V_1(\widetilde{J}) \rangle + \varepsilon^2 \langle V_2(\widetilde{J}) \rangle + \cdots$$

変換の母関数を

$$F = F(\varphi, \widetilde{J}) = \varphi \widetilde{J} + \varepsilon \chi_1(\varphi, \widetilde{J}) + \varepsilon^2 \chi_2(\varphi, \widetilde{J}) + \cdots$$
(A2-21)
とする。元の座標と新しい運動量でかかれた母関

とする。元の座標と新しい連動量でかかれた母族 数である。従って、

元の運動量は

$$J = \frac{\partial F}{\partial \varphi} = \widetilde{J} + \varepsilon \frac{\partial \chi_1}{\partial \varphi} + \varepsilon^2 \frac{\partial \chi_2}{\partial \varphi} + \cdots, \qquad (A2-22)$$

新しい座標は

$$\widetilde{\varphi} = \frac{\partial F}{\partial \widetilde{J}} = \varphi + \varepsilon \frac{\partial \chi_1}{\partial \widetilde{J}} + \varepsilon^2 \frac{\partial \chi_2}{\partial \widetilde{J}} + \cdots$$
 (A2-23)

と書ける。これらをハミルトニアンに代入して、 $H(\varphi,J) = H_0(\varphi,J) + \varepsilon V(\varphi,J)$

$$= H_0 \left(\varphi, \widetilde{J} + \varepsilon \frac{\partial \chi_1}{\partial \varphi} + \varepsilon^2 \frac{\partial \chi_2}{\partial \varphi} + \cdots \right) \\ + \varepsilon V \left(\varphi, \widetilde{J} + \varepsilon \frac{\partial \chi_1}{\partial \varphi} + \varepsilon^2 \frac{\partial \chi_2}{\partial \varphi} + \cdots \right),$$
(A2-24)

展開する。第1項は

$$=H_{0}(\varphi,\widetilde{J})+\frac{\partial H_{0}}{\partial \widetilde{J}}\cdot\left(\varepsilon\frac{\partial\chi_{1}}{\partial\varphi}+\varepsilon^{2}\frac{\partial\chi_{2}}{\partial\varphi}+\cdots\right)$$
$$+\frac{1}{2!}\frac{\partial^{2}H_{0}}{\partial\widetilde{J}^{2}}\cdot\left(\varepsilon\frac{\partial\chi_{1}}{\partial\varphi}+\varepsilon^{2}\frac{\partial\chi_{2}}{\partial\varphi}+\cdots\right)^{2},$$
(A2-25)

第2項は、

$$= \varepsilon V(\varphi, \widetilde{J}) + \frac{\partial \varepsilon V}{\partial \widetilde{J}} \cdot \left(\varepsilon \frac{\partial \chi_1}{\partial \varphi} + \varepsilon^2 \frac{\partial \chi_2}{\partial \varphi} + \cdots \right) \\ + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 \varepsilon V}{\partial \widetilde{J}^2} \cdot \left(\varepsilon \frac{\partial \chi_1}{\partial \varphi} + \varepsilon^2 \frac{\partial \chi_2}{\partial \varphi} + \cdots \right)^2.$$

(A2-26)

従って、

$$H(\varphi, J) =$$

(ε について 0 次の項は、)
 $H_0(\widetilde{J})$ (A2-27)

(1 次項は、)

(A2-20)

$$+ \varepsilon \left(\frac{\partial H_0}{\partial \widetilde{J}} \cdot \frac{\partial \chi_1}{\partial \varphi} + V \right) \to \varepsilon \langle V \rangle \tag{A2-28}$$

(2 次項は)

となるようにしたい。

$$+\varepsilon^{2}\left(\frac{\partial H_{0}}{\partial \widetilde{J}}\cdot\frac{\partial \chi_{2}}{\partial \varphi}+\frac{1}{2!}\frac{\partial^{2} H_{0}}{\partial \widetilde{J}^{2}}\left(\frac{\partial \chi_{1}}{\partial \varphi}\right)^{2}+\frac{\partial V}{\partial \widetilde{J}}\cdot\frac{\partial \chi_{1}}{\partial \varphi}\right)$$
$$\rightarrow\varepsilon^{2}\langle V_{2}\rangle$$

1 次の式より、

$$\varepsilon \left(\frac{\partial H_0}{\partial \tilde{J}} \cdot \frac{\partial \chi_1}{\partial \varphi} + V \right)$$

 $= \varepsilon \langle V \rangle + \varepsilon \left(\frac{\partial H_0}{\partial \tilde{J}} \cdot \frac{\partial \chi_1}{\partial \varphi} + V - \langle V \rangle \right)$
より、 χ_1 を決める。

$$\chi_1 = -\int \frac{V - \langle V \rangle}{\frac{\partial H_0}{\partial \widetilde{J}}} d\varphi.$$
 (A2-31)

同様にして、2次の式は、

$$V_{2} = \frac{1}{2!} \frac{\partial^{2} H_{0}}{\partial \widetilde{J}^{2}} \left(\frac{\partial \chi_{1}}{\partial \varphi} \right)^{2} + \frac{\partial V}{\partial \widetilde{J}} \cdot \frac{\partial \chi_{1}}{\partial \varphi}$$
(A2-32)

として、

$$\frac{\partial H_0}{\partial \widetilde{J}} \cdot \frac{\partial \chi_2}{\partial \varphi} + V_2 - \left\langle V_2 \right\rangle = 0 \tag{A2-33}$$

より χ_2 が決まる。2次までの摂動を計算する場合、 $\langle V_2 \rangle = \int V_2 d\varphi$ を計算すれば十分で、 χ_2 を求める必要はない。

2.4. 2次と3次の項がある場合のハミルトニアン

簡単のためx'' + x = 0.

$$H = \frac{1}{2} \left(x^2 + p^2 \right)$$
 (A2-34)

とする。6 極電磁石に対応する、2 次の項がある 場合、

$$x'' + x = \epsilon x^{2},$$

$$H = \frac{1}{2} (x^{2} + p^{2}) - \frac{1}{3} \epsilon x^{3}$$
(A2-35)

8 極電磁石に対応する、3 次の項がある場合、 $x'' + x = \alpha^3$,

$$H = \frac{1}{2} \left(x^2 + p^2 \right) - \frac{1}{4} \varepsilon x^4$$
 (A2-36)

である。作用変数と角変数に変換すると、

$$x = \sqrt{2J} \cos \varphi$$
, (A2-37)
 $p = -\sqrt{2J} \sin \varphi$,
より、

$$\cos^{3} \varphi = \frac{1}{4} (\cos 3\varphi + 3\cos \varphi)$$

$$\cos^{4} \varphi = \frac{3}{8} + \frac{1}{2} \cos 2\varphi + \frac{1}{8} \cos 4\varphi$$
を使って、6極の場合、
$$H = J - \frac{\sqrt{2}}{6} J \sqrt{J} \varepsilon (\cos 3\varphi + 3\cos \varphi) \quad (A2-39)$$

8極の場合、

$$H = J - J^2 \varepsilon \left(\frac{3}{8} + \frac{1}{2}\cos 2\varphi + \frac{1}{8}\cos 4\varphi\right) \quad (A2-40)$$

$$\succeq \tau_3 \mathfrak{Z}_{\circ}$$

2.5. 3次の場合の摂動による解

運動方程式に3次項、すなわち8極に対応する 場合の方が容易なので、そちらから解く。

$$\left\langle V \right\rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} -J^2 \varepsilon \left(\frac{3}{8} + \frac{1}{2}\cos 2\varphi + \frac{1}{8}\cos 4\varphi\right) d\varphi$$
$$= -\frac{3}{8} \varepsilon J^2$$
(A2-41)

従って、

$$\widetilde{H} = J - \frac{3}{8}\varepsilon J^2 \tag{A2-42}$$

ハミルトンの運動方程式
$$\dot{\phi} = \frac{\partial H}{\partial J}$$
より、これを J

で微分したのが新しい振動数となる。振動数は、 $v = \dot{\phi} = \frac{\partial H}{\partial J} = 1 - \frac{3}{4} \epsilon J$ (A2-43) となる。振幅を $a = \sqrt{2J}$ と書けば、 $\Delta v = -\frac{3}{8} \epsilon a^2$ (A2-44)

となる。

2.6. 2次の場合の摂動による解

6 極に対応する場合について解く。1 次では チューンシフトが出ないため、6 極の場合、1 次 の母関数である χ_1 をきちんと求め、2 次まで摂 動する必要がある。

$$H = J - \frac{\sqrt{2}}{6} J^{\frac{3}{2}} \varepsilon (\cos 3\varphi + 3\cos \varphi)$$
$$= \left(\widetilde{J} + \varepsilon \frac{\partial \chi_1}{\partial \varphi} \right)$$
$$- \frac{\sqrt{2}}{6} \left(\widetilde{J} + \varepsilon \frac{\partial \chi_1}{\partial \varphi} \right)^{\frac{3}{2}} \varepsilon (\cos 3\widetilde{\varphi} + 3\cos \widetilde{\varphi})$$
(A2-45)

$$\Xi \Xi \mathfrak{T}, \quad \widetilde{J} \gg \varepsilon \frac{\partial \chi_1}{\partial \varphi} \succeq \mathbb{L} \mathfrak{T},$$
$$\left(\widetilde{J} + \varepsilon \frac{\partial \chi_1}{\partial \varphi}\right)^{\frac{3}{2}} \approx \widetilde{J}^{\frac{3}{2}} \left(1 + \frac{3\varepsilon}{2\widetilde{J}} \frac{\partial \chi_1}{\partial \varphi}\right)$$
(A2-46)

とする。 0次は

$$\widetilde{H} = \widetilde{J}$$
. (A2-47)
1次は

(A2-48)

$$V = -\frac{\sqrt{2}}{6}\widetilde{J}^{\frac{3}{2}}\varepsilon(\cos 3\widetilde{\varphi} + 3\cos\widetilde{\varphi})$$

として、

$$\left\langle V \right\rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} V d\widetilde{\varphi} = 0 \tag{A2-49}$$

よって、新しいハミルトニアンに1次の項は加わらない。また、母関数の1次項は

$$\begin{aligned} \frac{\partial \chi_1}{\partial \varphi} + V - \langle V \rangle &= 0 \\ \leftrightarrow \chi_1 &= -\int V d\widetilde{\varphi} \end{aligned} \tag{A2-50}$$

となる。

 $\frac{2 \, \text{Klt}}{\partial \varphi} - \frac{\sqrt{2}}{6} \widetilde{J}^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{3\varepsilon}{2\widetilde{J}} \frac{\partial \chi_{1}}{\partial \varphi} \cdot \varepsilon \left(\cos 3\widetilde{\varphi} + 3\cos \widetilde{\varphi}\right)$ (A2-51)

$$(A2-50) \downarrow \vartheta, \quad \frac{\partial \chi_1}{\partial \varphi} = -V \not \Leftrightarrow \mathcal{O} \mathcal{O},$$
$$V_2 = -\frac{1}{12} \varepsilon^2 J^2 \left(\cos 3\tilde{\varphi} + 3\cos \tilde{\varphi}\right) \qquad (A2-52)$$

よって、平均して

$$\langle V_2 \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} V_2 d\varphi = -\frac{5}{12} \varepsilon^2 J^2$$
 (A2-53)

となる。

$$\widetilde{H} = J - \frac{5}{12}\varepsilon^2 J^2 \tag{A2-54}$$

$$\mathcal{L} = 1 - \frac{5}{6} \varepsilon^2 J$$

$$\leftrightarrow \Delta v = -\frac{5}{12} \varepsilon^2 a^2$$
(A2-55)

となる。

2.7. 微分方程式を直に解く

最後に、微分方程式を直に摂動で解いてみ る。振幅依存チューンシフトを仮定しないと、解 に永年項が現れることを示す。解は外力に対する 特解のみを示し、斉次解は省く。

2.7.1. 2次の場合

6 極に対応する 2 次の場合の $x'' + x = \epsilon x^2 \epsilon$ 解く。まず、振動数は一定だとして、解を $x = x_0 + \epsilon x_1 + \epsilon^2 x_2 + \cdots$ (A2-56) と展開する。方程式に代入して、 $x_0'' + \epsilon x_1'' + \epsilon^2 x_2'' + \cdots + x_0 + \epsilon x_1 + \epsilon^2 x_2 + \cdots = \epsilon (x_0^2 + 2\epsilon x_0 x_1 + \epsilon^2 (x_1^2 + 2x_0 x_2) + \cdots)$ (A2-57)

整理すると、0次は

 $x_0'' + x_0 = 0 \leftrightarrow x_0 = a \cos s.$ (A2-58) 1 次は

$$x_1'' + x_1 = x_0^2 = a^2 \cos^2 s$$

 $\iff x_1 = \frac{a^2}{2} - \frac{a^2}{6} \cos 2s.$ (A2-59)

もともと1次の段階では振幅依存チューンシフト は出ないので、ここまでは解ける。2次は、

$$x_{2}'' + x_{2} = 2x_{0}x_{1} = \frac{5}{6}a^{3}\cos s - \frac{1}{6}a^{3}\cos 3s$$

$$\leftrightarrow x_{2} = \frac{5a^{3}}{12}s\cos s + \frac{a^{3}}{48}\cos 3s.$$
(A2-60)

右辺第1項のsに比例する項を永年項という。この項があると、振幅は時間発展とともにどんどん 増大してゆくが、実際はそうならないのでこの解 は誤りである。

永年項を防ぐには、振動数の変化を考慮に入 れればよい。すなわち、 $\tilde{s} = \omega s$, $\omega = 1 + \varepsilon \omega_1 + \varepsilon^2 \omega_2 + \cdots$ と変数変換を考える。方程式に代入すると、 $(1 + \varepsilon \omega_1 + \varepsilon^2 \omega_2 + \cdots)^2 (x_0'' + \varepsilon x_1'' + \varepsilon^2 x_2'' + \cdots)$ $+ x_0 + \varepsilon x_1 + \varepsilon^2 x_2 + \cdots =$ $\varepsilon (x_0^2 + 2\varepsilon x_0 x_1 + \varepsilon^2 (x_1^2 + 2x_0 x_2) + \cdots)$ (A2-62)

0次は

 $x_0'' + x_0 = 0 \leftrightarrow x_0 = a \cos \tilde{s}$. (A2-63) 1 次は

$$x_1'' + x_1 + 2\omega_1 x_0'' = x_0^2$$
 (A2-64)

となるが、永年項は出ないため、

$$\omega_1 = 0 \tag{A2-65}$$

でよい。解は、

$$x_1 = \frac{a^2}{2} - \frac{a^2}{6} \cos 2\tilde{s}.$$
 (A2-66)

$$x_2'' + x_2 + 2\omega_2 x_0'' = 2x_0 x_1$$
 (A2-67)
 $z + 1 k_2$

$$x_{2}'' + x_{2} = 2\omega_{2}a\cos\tilde{s} + \frac{5}{6}a^{3}\cos\tilde{s} - \frac{1}{6}a^{3}\cos3\tilde{s}$$
(A2-68)

と書けるが、右辺の外力の項に、 $\cos \tilde{s}$ 、 $\sin \tilde{s}$ の 項があると永年項が出るため、これがゼロになる ように ω_2 を決めればよい。従って、

$$\omega_2 = -\frac{5}{12}a^2 \tag{A2-69}$$

これは振幅依存チューンシフトを表し、正準摂動 によって求めたものと一致する。2次の解は

$$x_2 = \frac{1}{48}a^3 \cos 3\tilde{s}.$$
 (A2-70)

ここまでを全て含めると、解は

$$x = a \cos\left(\left(1 - \frac{5}{12}\varepsilon^2 a^2\right)s\right)$$

$$+ \frac{\varepsilon a^2}{2} - \frac{\varepsilon a^2}{6} \cos\left(2\left(1 - \frac{5}{12}\varepsilon^2 a^2\right)s\right) \quad (A2-71)$$

$$+ \frac{\varepsilon^2 a^3}{48} \cos\left(3\left(1 - \frac{5}{12}\varepsilon^2 a^2\right)s\right)$$
となる。

2.7.2. 3次の場合

8 極に対応する 3 次の場合も同様である。

$$(1 + \varepsilon \omega_1 + \cdots)^2 (x_0'' + \varepsilon x_1'' + \cdots)$$

 $+ x_0 + \varepsilon x_1 + \cdots = \varepsilon (x_0^3 + 3\varepsilon x_0^2 x_1 + \cdots)$
(A2-72)

0 次は

$$x_0'' + x_0 = 0 \leftrightarrow x_0 = a \cos \tilde{s}. \tag{A2-73}$$

1 次は

$$x_{1}'' + x_{1} = -2\omega_{1}x_{0}'' + x_{0}^{3}$$

= $\left(2a\omega_{1} + \frac{3a^{3}}{4}\right)\cos\tilde{s} + \frac{a^{3}}{4}\cos 3\tilde{s}$ (A2-64)

永年項を防ぐためには、

$$\omega_1 = -\frac{3}{8}a^2 \tag{A2-65}$$

$$x_1 = -\frac{a^3}{32}\cos 3\widetilde{s}.$$
 (A2-66)

解は、

$$x = a \cos\left(\left(1 - \frac{3}{8}\varepsilon a^2\right)s\right) - \frac{\varepsilon a^3}{32}\cos\left(3\left(1 - \frac{3}{8}\varepsilon a^2\right)s\right)$$
(A2-67)

となる。

2.8. 実際の加速器の場合のハミルトニアン

加速器の場合に、角変数と作用変数への変換 を行う。加速器のハミルトニアンは、

$$H = \frac{1}{2}K(s)x^{2} + \frac{1}{2}p^{2}$$
 (A2-68)

であり、運動方程式は

$$x' = \frac{\partial H}{\partial p},$$

$$p' = -\frac{\partial H}{\partial x}.$$
(A2-69)

変数は

$$x = \sqrt{2\beta J} \cos\left(\int \frac{ds}{\beta} + \delta_0\right), \qquad (A2-70)$$

$$= \sin\left(\sin\left(\int \frac{ds}{\beta} + \delta_0\right)\right)$$

$$p = x' = -\sqrt{\frac{2J}{\beta}} \begin{bmatrix} \sin\left(\int \frac{1}{\beta} + \delta_0\right) \\ + \alpha \cos\left(\int \frac{ds}{\beta} + \delta_0\right) \end{bmatrix}$$
(A2-71)

である。作用変数と角変数 $(x, p) \rightarrow (\varphi, J)$ への変換を考える。母関数は、

$$F = -\frac{x^2}{2\beta} \left(\tan \left(\varphi + \int \frac{ds}{\beta} - \frac{\upsilon}{R} s \right) + \alpha \right)$$
(A2-72)
より、変数間の関係は、

$$J = -\frac{\partial F}{\partial \varphi},$$

$$p = \frac{\partial F}{\partial x},$$

$$(A2-73)$$

$$\widetilde{H} = H + \frac{\partial F}{\partial x}$$

 $H = H + \frac{1}{\partial s}$. 運動方程式は $\mu = \partial \widetilde{H}$

$$J' = -\frac{\partial \varphi}{\partial \varphi},$$
(A2-74)
$$\varphi' = \frac{\partial \widetilde{H}}{\partial J}$$

となる。 $p \ge J$ の表式を計算すると、 $\varphi = \frac{\upsilon}{C}s + \delta_0$ を使って、

$$J = -\frac{x^{2}}{2\beta} \frac{1}{\cos^{2} \left(\int \frac{ds}{\beta} + \delta_{0} \right)},$$
(A2-75)
$$p = -\frac{x}{\beta} \left(\tan \left(\varphi + \int \frac{ds}{\beta} - \frac{\upsilon}{C} s \right) + \alpha \right)$$
となる。変換後の新しいハミルトニアンは
$$\widetilde{H} = \frac{\upsilon}{C} J$$
(A2-76)
となる。さらに $s = C\theta$ と変数変換して、
$$\widetilde{H}(\varphi, J, \theta) = \omega J$$
(A2-77)
となる。

2.9. 実際の加速器の場合の摂動

実際の加速器に対する摂動について書き下 す。ハミルトニアンは $H(\varphi_x, \varphi_y, J_x, J_y, \theta) = H_0(J_x, J_y)$ $+ \varepsilon V(\varphi_x, \varphi_y, J_x, J_y, \theta)$

$$F(\varphi_{x},\varphi_{y},\widetilde{J}_{x},\widetilde{J}_{y},\theta) = \varphi_{x}\widetilde{J}_{x} + \varphi_{y}\widetilde{J}_{y} + \varepsilon\chi(\varphi_{x},\varphi_{y},\widetilde{J}_{x},\widetilde{J}_{y},\theta)$$
(A2-79)

(A2-78)

各変数の関係は、

$$J_x = \widetilde{J}_x + \frac{\partial}{\partial \varphi_x} \epsilon \chi,$$

 $J_y = \widetilde{J}_y + \frac{\partial}{\partial \varphi_y} \epsilon \chi,$
 $\widetilde{\varphi}_x = \varphi_x + \frac{\partial}{\partial \widetilde{J}_x} \epsilon \chi,$ (A2-80)
 $\widetilde{\varphi}_y = \varphi_y + \frac{\partial}{\partial \widetilde{J}_y} \epsilon \chi,$
 $\widetilde{H} = H + \epsilon \frac{\partial \chi}{\partial \theta}.$
代入すると、

$$\begin{split} \widetilde{H} &= H_0 \Biggl(\widetilde{J}_x + \frac{\partial \varepsilon \chi}{\partial \varphi_x}, \widetilde{J}_y + \frac{\partial \varepsilon \chi}{\partial \varphi_y} \Biggr) \\ &+ \varepsilon V \Biggl(\varphi_x, \varphi_y, \widetilde{J}_x + \frac{\partial \varepsilon \chi}{\partial \varphi_x}, \widetilde{J}_y + \frac{\partial \varepsilon \chi}{\partial \varphi_y}, \theta \Biggr) (A2 \cdot 81) \\ &+ \varepsilon \frac{\partial \chi}{\partial \theta}. \end{split}$$

6 極の為、 ε の2次まで展開する。 $\widetilde{H} = H_0 \left(\widetilde{J}_x, \widetilde{J}_y \right)$

$$+ \varepsilon \left(\begin{array}{c} V\left(\varphi_{x}, \varphi_{y}, \widetilde{J}_{x}, \widetilde{J}_{y}, \theta\right) + \frac{\partial \chi}{\partial \theta} \\ + \frac{\partial H_{0}}{\partial \widetilde{J}_{x}} \frac{\partial \chi}{\partial \varphi_{x}} + \frac{\partial H_{0}}{\partial \widetilde{J}_{y}} \frac{\partial \chi}{\partial \varphi_{y}} \end{array} \right) \\ + \varepsilon^{2} \left(\begin{array}{c} \frac{\partial V}{\partial \widetilde{J}_{x}} \frac{\partial \chi}{\partial \varphi_{x}} + \frac{\partial V}{\partial \widetilde{J}_{y}} \frac{\partial \chi}{\partial \varphi_{y}} \\ + \frac{\partial V}{\partial \widetilde{J}_{x}^{2}} \left(\frac{\partial \chi}{\partial \varphi_{x}} \right)^{2} \\ + \frac{1}{2!} \left(\begin{array}{c} \frac{\partial^{2} H_{0}}{\partial \widetilde{J}_{x} \partial \widetilde{J}_{y}} \frac{\partial \chi}{\partial \varphi_{x}} \frac{\partial \chi}{\partial \varphi_{y}} \\ + \frac{\partial^{2} H_{0}}{\partial \widetilde{J}_{y}^{2}} \left(\frac{\partial \chi}{\partial \varphi_{y}} \right)^{2} \\ + \frac{\partial^{2} H_{0}}{\partial \widetilde{J}_{y}^{2}} \left(\frac{\partial \chi}{\partial \varphi_{y}} \right)^{2} \end{array} \right) \right). \quad (A2-82)$$

ポテンシャルの平均は、角変数と周回の両方についてとる。

$$\langle V(\widetilde{J}_{x},\widetilde{J}_{y}) \rangle$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^{3}} \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{2\pi} V(\varphi_{x},\varphi_{y},\widetilde{J}_{x},\widetilde{J}_{y},\theta) d\varphi_{x} d\varphi_{y} d\theta$$
(i) (1)

(A2-83)

8 極に対する 1 次までの摂動では、ここまでの計 算で十分である。6 極に対する 2 次までの摂動で は、1 次の χ を求める必要がある。 χ の方程式は、 $\chi(x, x, x, z, z, z)$

$$V(\varphi_{x},\varphi_{y},J_{x},J_{y},\theta) - \langle V(J_{x},J_{y}) \rangle + \frac{\partial \chi}{\partial \theta} + \frac{\partial H_{0}}{\partial \widetilde{J}_{x}} \frac{\partial \chi}{\partial \varphi_{x}} + \frac{\partial H_{0}}{\partial \widetilde{J}_{y}} \frac{\partial \chi}{\partial \varphi_{y}} = 0$$
(A2-84)

これを求めるため、フーリエ変換する。

$$\begin{split} \widetilde{V}_{k_{x},k_{y},p}\left(\widetilde{J}_{x},\widetilde{J}_{y}\right) &= \frac{1}{(2\pi)^{3}} \int_{0}^{2\pi} d\varphi_{x} \int_{0}^{2\pi} d\varphi_{y} \int_{0}^{2\pi} d\theta \\ & \cdot \left(\left(V(\varphi_{x},\varphi_{y},\widetilde{J}_{x},\widetilde{J}_{y},\theta) - \left\langle V(\widetilde{J}_{x},\widetilde{J}_{y}) \right\rangle \right) \right) \\ & \cdot e^{-i(k_{x}\varphi_{x}+k_{y}\varphi_{y}-p\theta)} \end{split}, \\ \widetilde{\chi}_{k_{x},k_{y},p}\left(\widetilde{J}_{x},\widetilde{J}_{y}\right) &= \frac{1}{(2\pi)^{2}} \int_{0}^{2\pi} d\varphi_{x} \int_{0}^{2\pi} d\varphi_{y} \int_{0}^{2\pi} d\theta \\ & \cdot \chi(\varphi_{x},\varphi_{y},\widetilde{J}_{x},\widetilde{J}_{y},\theta) e^{-i(k_{x}\varphi_{x}+k_{y}\varphi_{y}-p\theta)}. \end{split}$$

$$(A2-85)$$

$$\begin{split} & \not{t} \in \supset \subset \\ & V\left(\varphi_{x}, \varphi_{y}, \widetilde{J}_{x}, \widetilde{J}_{y}, \theta\right) - \left\langle V\left(\widetilde{J}_{x}, \widetilde{J}_{y}\right) \right\rangle \\ &= \sum_{k_{x}=-\infty}^{\infty} \sum_{k_{y}=-\infty}^{\infty} \sum_{p=-\infty}^{\infty} \widetilde{V}_{k_{x}, k_{y}, p} \left(\widetilde{J}_{x}, \widetilde{J}_{y}\right) e^{-i\left(k_{x}\varphi_{x}+k_{y}\varphi_{y}-p\theta\right)} \\ & \chi\left(\varphi_{x}, \varphi_{y}, \widetilde{J}_{x}, \widetilde{J}_{y}, \theta\right) \\ &= \sum_{k_{x}=-\infty}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \sum_{p=-\infty}^{\infty} \chi_{k_{x}, k_{y}, p} \left(\widetilde{J}_{x}, \widetilde{J}_{y}\right) e^{-i\left(k_{x}\varphi_{x}+k_{y}\varphi_{y}-p\theta\right)} \\ & (A2-86) \end{split}$$

方程式に代入すると、
$$k_x, k_y, p$$
成分は
 $\widetilde{V} - ip \widetilde{\chi} + v_x i k_x \widetilde{\chi} + v_y i k_y \widetilde{\chi} = 0$ (A2-87) V
となる。従って、

$$\widetilde{\chi}_{_{k_x,k_y,p}} = \frac{i\widetilde{V}}{\upsilon_x k_x + \upsilon_y k_y - p}$$
(A2-88)

より、蹴りに対する COD 導出の際に使ったのと 同じ、級数と余弦の関係(1-207)を使うと、 $\chi(\varphi_x, \varphi_y, \tilde{J}_x, \tilde{J}_y, \theta)$

$$=\sum_{k_x=-\infty}^{\infty}\sum_{k_y=-\infty}^{\infty}\sum_{p=-\infty}^{\infty}\frac{i\widetilde{V}_{k_x,k_y,p}(\widetilde{J}_x,\widetilde{J}_y)e^{i(k_x\phi_x+k_y\phi_y-p\theta)}}{k_x\upsilon_x(\widetilde{J}_x)+k_y\upsilon_y(\widetilde{J}_y)-p}$$
(A2-89)

となる。

2.10.8 極の振幅依存チューンシフト

8 極電磁石のポテンシャルは、

$$V = \frac{1}{4}K_3(x^4 - 6x^2y^2 + y^4),$$
 (A2-90)
ここで、

$$x = \sqrt{2J_x \beta_x} \cos \varphi_x,$$

$$y = \sqrt{2J_y \beta_y} \cos \varphi_y.$$
(A2-91)

である。代入して、

$$2(x^{4}-6x^{2}y^{2}+y^{4})$$

$$=J_{x}^{2}\beta_{x}^{2}(3+\cos 4\varphi_{x}+4\cos 2\varphi_{x})$$

$$-J_{x}J_{y}\beta_{x}\beta_{y}\begin{pmatrix}12\\+12\cos 2\varphi_{x}+12\cos 2\varphi_{y}\\+6\cos 2(\varphi_{x}-\varphi_{y})\\+6\cos 2(\varphi_{x}+\varphi_{y})\end{pmatrix}$$

$$+J_{y}^{2}\beta_{y}^{2}(3+\cos 4\varphi_{y}+4\cos 2\varphi_{y})$$
(A2-92)

$$\langle V \rangle = \frac{K_4}{96\pi} \begin{pmatrix} 3J_x^2 \int_0^{2\pi} \beta_x^2 d\theta \\ -12J_x J_y \int_0^{2\pi} \beta_x \beta_x d\theta \\ +3J_y^2 \int_0^{2\pi} \beta_y^2 d\theta \end{pmatrix}$$
(A2-93)

2.11.6 極によるチューンシフト

$$\pi^{2} \overline{\gamma} \not\sim \overline{\gamma} \not\sim V t$$

$$V = \frac{1}{6} K' \left(x^{3} - 3xy^{2} \right)$$

$$= \frac{1}{6\sqrt{2}} K' \sqrt{J_{x}\beta_{x}}^{3} \left(\cos 3\varphi_{x} + 3\cos \varphi_{x} \right)$$

$$- \frac{1}{2\sqrt{2}} K' \sqrt{J_{x}\beta_{x}} J_{y}\beta_{y} \left(\begin{array}{c} 2\cos \varphi_{x} \\ +\cos(\varphi_{x} + 2\varphi_{y}) \\ +\cos(\varphi_{x} - 2\varphi_{y}) \end{array} \right).$$

(A2-94)

ポテンシャルの1次の平均はゼロである。

$$\langle V \rangle = \frac{1}{(2\pi)^3} \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} V d\varphi_x d\varphi_y d\theta = 0. \quad (A2-95)$$
従って、 \widetilde{V} は V そのものであり、 χ は
 $\chi(\varphi_x, \varphi_y, \widetilde{J}_x, \widetilde{J}_y, \theta)$

$$=\sum_{k_x=-\infty}^{\infty}\sum_{k_y=-\infty}^{\infty}\sum_{p=-\infty}^{\infty}\frac{iV_{k_x,k_y,p}(\widetilde{J}_x,\widetilde{J}_y)e^{i(k_x\varphi_x+k_y\varphi_y-p\theta)}}{k_x\upsilon_x(\widetilde{J}_x)+k_y\upsilon_y(\widetilde{J}_y)-p}$$
(A2-96)

で与えられる。これを計算するために、

$$V' = f(\theta) \cos(n\varphi_x + m\varphi_y)$$
 (A2-97)
とおくと、

$$V_{k_x,k_y,p}\left(\widetilde{J}_x,\widetilde{J}_y\right) = \frac{1}{\left(2\pi\right)^3} \int_0^{2\pi} d\varphi_x \int_0^{2\pi} d\varphi_y \int_0^{2\pi} d\theta$$
$$\cdot \left(f(\theta)\cos(n\varphi_x + m\varphi_y)e^{-i(k_x\varphi_x + k_y\varphi_y - p\theta)}\right)$$

(A2-98) なので、 $V_{n,m,p} \ge V_{-n,-m,p}$ の項のみが残り、その 2 項に対して、 $(\cdot in(\theta'-\theta) r(a')_{o}^{i(n\phi_{x}+m\phi_{y})})$

$$\begin{split} \chi &= \sum_{p=-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi} \int_{0}^{2\pi} d\theta' \begin{pmatrix} \frac{ie^{ip(\theta'-\theta)} f(\theta') e^{i(n\varphi_{x}+m\varphi_{y})}}{(n\upsilon_{x}+m\upsilon_{y})-p} \\ + \frac{ie^{ip(\theta'-\theta)} f(\theta') e^{-i(n\varphi_{x}+m\varphi_{y})}}{-(n\upsilon_{x}+m\upsilon_{y})-p} \end{pmatrix} \\ &= -\frac{1}{\pi} \int_{\theta}^{\theta+2\pi} d\theta' f(\theta') \frac{\sin \begin{pmatrix} n\varphi_{x}+m\varphi_{y} \\ +(n\upsilon_{x}+m\upsilon_{y}) \\ \times(\theta'-\theta-\pi) \end{pmatrix}}{\sin(n\upsilon_{x}+m\upsilon_{y})\pi} \end{split}$$

(A2-99)

となる。ポテンシャルは 5 項あるが、それぞれ (*n*,*m*)=(3,0),(1,0),(1,0),(1,2),(1,-2) である。ここ で、式を簡単にするために、

$$\frac{\sin \left(\begin{array}{c} n\varphi_{x} + m\varphi_{y} \\ + \left(n\upsilon_{x} + m\upsilon_{y}\right) \\ \times \left(\theta' - \theta - \pi\right) \right)}{\sin \left(n\upsilon_{x} + m\upsilon_{y}\right)\pi} = s(n,m),$$

$$\frac{\cos \left(\begin{array}{c} n\varphi_{x} + m\varphi_{y} \\ + \left(n\upsilon_{x} + m\upsilon_{y}\right) \\ \times \left(\theta' - \theta - \pi\right) \right)}{\sin \left(n\upsilon_{x} + m\upsilon_{y}\right)\pi} = c(n,m)$$
(A2-100)

とおく。

$$\chi = -\frac{1}{6\sqrt{2}} \int_{\theta}^{\theta+2\pi} d\theta' K' \sqrt{J_x \beta_x}^3 (s(3,0)+3s(1,0)) + \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_{\theta}^{\theta+2\pi} d\theta' K' \sqrt{J_x \beta_x} J_y \beta_y (A2-101) + \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_{\theta}^{\theta+2\pi} d\theta' K' \sqrt{J_x \beta_x} J_y \beta_y (A2-101) + \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_{\theta}^{\theta+2\pi} d\theta' K' \sqrt{J_x \beta_x} J_y \beta_y (A2-101) + \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_{\theta}^{\theta+2\pi} d\theta' K' \sqrt{J_x \beta_x} J_y \beta_y (A2-101) + \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_{\theta}^{\theta+2\pi} d\theta' K' \sqrt{J_x \beta_x} J_y \beta_y (A2-101) + \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_{\theta}^{\theta+2\pi} d\theta' K' \sqrt{J_x \beta_x} J_y \beta_y (A2-101) + \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_{\theta}^{\theta+2\pi} d\theta' K' \sqrt{J_x \beta_x} J_y \beta_y (A2-101) + \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_{\theta}^{\theta+2\pi} d\theta' K' \sqrt{J_x \beta_x} J_y \beta_y (A2-101) + \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_{\theta}^{\theta+2\pi} d\theta' K' \sqrt{J_x \beta_x} J_y \beta_y (A2-101) + \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_{\theta}^{\theta+2\pi} d\theta' K' \sqrt{J_x \beta_x} J_y \beta_y (A2-101) + \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_{\theta}^{\theta+2\pi} d\theta' K' \sqrt{J_x \beta_x} J_y \beta_y (A2-101) + \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_{\theta}^{\theta+2\pi} d\theta' K' \sqrt{J_x \beta_x} J_y \beta_y (A2-101) + \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_{\theta}^{\theta+2\pi} d\theta' K' \sqrt{J_x \beta_x} J_y \beta_y (A2-101) + \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_{\theta}^{\theta+2\pi} d\theta' K' \sqrt{J_x \beta_x} J_y \beta_y (A2-101) + \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_{\theta}^{\theta+2\pi} d\theta' K' \sqrt{J_x \beta_x} d\theta' K' \sqrt{J_x \beta_x} J_y \beta_y (A2-101) + \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_{\theta}^{\theta+2\pi} d\theta' K' \sqrt{J_x \beta_x} d\theta' K' \sqrt{J$$

テンシャル平均を求める必要があるが、 $\frac{\partial H_0}{\partial \tilde{J}_x} = v_x = const., \frac{\partial H_0}{\partial \tilde{J}_y} = v_y = const.$ (A2-102)

より、後半部分は全てゼロ、

$$\varepsilon^{2} \left(\frac{\partial V}{\partial J_{x}} \frac{\partial \chi}{\partial \varphi_{x}} + \frac{\partial V}{\partial J_{y}} \frac{\partial \chi}{\partial \varphi_{y}} \right) = V_{2} \quad (A2-103)$$
の部分のみ考えればよい。平均をとって、

$$\langle V_{2} \rangle = \frac{1}{(2\pi)^{3}} \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{2\pi} V d\varphi_{x} d\varphi_{y} d\theta$$
が求める解である。それぞれを順に計算してゆ

$$\langle_{\circ} \\ \frac{\partial V}{\partial J_{x}} = \frac{1}{4\sqrt{2}} K' \sqrt{J_{x}} \sqrt{\beta_{x}}^{3} \left(\cos 3\varphi_{x} + 3\cos \varphi_{x} \right)$$

$$- \frac{1}{4\sqrt{2}} K' \sqrt{\frac{\beta_{x}}{J_{x}}} J_{y} \beta_{y} \left(\begin{array}{c} 2\cos \varphi_{x} \\ +\cos(\varphi_{x} + 2\varphi_{y}) \\ +\cos(\varphi_{x} - 2\varphi_{y}) \end{array} \right),$$

$$\frac{\partial V}{\partial Q_{y}} = - \frac{1}{2\sqrt{2}} K' \sqrt{J_{x}} \beta_{x}} \beta_{y} \left(\begin{array}{c} 2\cos \varphi_{x} \\ +\cos(\varphi_{x} + 2\varphi_{y}) \\ +\cos(\varphi_{x} - 2\varphi_{y}) \end{array} \right),$$

$$(A2-104)$$

$$\frac{\partial \chi}{\partial \varphi_{x}} = - \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_{0}^{\theta+2\pi} d\theta' K' \sqrt{J_{x}} \beta_{x}} J_{y} \beta_{y}$$

$$(A2-105)$$

$$\times (2c(1,0) + c(1,2) + c(1,-2)))$$

$$\times (c(1,2) - c(1,-2))$$
掛け合わせて積分をとるが、

$$\int_{0}^{2\pi} \cos n\theta \cos m\theta = \begin{cases} 0 & \text{for } m \neq n \\ \pi & \text{for } m = n \end{cases} (A2 \cdot 106)$$
なので、結局、 cos 中の位相の係数が同じ組み合
わせしか残らない。 $\frac{\partial V}{\partial J_x} \frac{\partial \chi}{\partial \varphi_x} \oplus \mathcal{O}$ 、 $c(1,0)$ に対す
る掛け算のみ、クロスタームが生じる。

$$\frac{\cos\left(\begin{pmatrix} n\upsilon_x + m\upsilon_y \end{pmatrix} \\ \times (\theta' - \theta - \pi) \end{pmatrix}}{\sin(n\upsilon_x + m\upsilon_y)\pi} = c'(n,m) \qquad (A2 \cdot 107)$$
2-102)
と書くと、

$$\begin{split} D_{x} &= -\int_{0}^{2\pi} d\theta \int_{\theta}^{\theta+2\pi} d\theta' \\ &\cdot \frac{1}{64\pi} K'(\theta) \sqrt{\beta_{x}(\theta)}^{3} K'(\theta') \sqrt{\beta_{x}(\theta')}^{3} \\ &\cdot (c'(3,0) + 3c'(1,0)) \\ D_{xy} &= \int_{0}^{2\pi} d\theta \int_{\theta}^{\theta+2\pi} d\theta' \\ &\cdot \left(\frac{3K'(\theta) \sqrt{\beta_{x}(\theta)}^{3} K'(\theta') \sqrt{\beta_{x}(\theta')} \beta_{y}(\theta')}{+ K'(\theta) \sqrt{\beta_{x}(\theta)} \beta_{y}(\theta) K'(\theta') \sqrt{\beta_{x}(\theta')}^{3}} \right) \\ &\cdot \frac{1}{32\pi} c'(1,0) \\ &- \int_{0}^{2\pi} d\theta \int_{\theta}^{\theta+2\pi} d\theta' \\ &\cdot \frac{1}{8} K'(\theta) \sqrt{\beta_{x}(\theta)} \beta_{y}(\theta) K'(\theta') \sqrt{\beta_{x}(\theta')} \beta_{y}(\theta') \\ &\cdot (c'(1,2) - c'(1,-2)) \\ D_{y} &= \int_{0}^{2\pi} d\theta \int_{\theta}^{\theta+2\pi} d\theta' \\ &\cdot -\frac{1}{64\pi} K'(\theta) \sqrt{\beta_{x}(\theta)} \beta_{y}(\theta) K'(\theta') \sqrt{\beta_{x}(\theta')} \beta_{y}(\theta') \\ &\cdot (4c'(1,0) + c'(1,2) + c'(1,-2)) \end{split}$$
(A2-108)

として、

と書ける。従って、 $\Delta v_x = 2D_x J_x + D_{xv} J_v$

 $\langle V' \rangle = D_x J_x^2 + D_{xv} J_x J_v + D_v J_v^2$

 $\Delta v_{y} = D_{xy}J_{x} + 2D_{y}J_{y}$

となり、これが振幅依存チューンシフトとなる。

3. 挿入光源の影響と転送行列

水平偏光の挿入光源では、ビームは水平面内 を蛇行するが、ビームオプティクスに対しては、 それは集束力となる。この章では挿入光源の集束 力と、ソレノイドや skew よりさらに使わないと 思われるが、転送行列を求める。

3.1. 水平偏光の場合

水平偏光の挿入光源の磁場は、

 $B_x = 0,$ $B_y = B_0 \cosh ky \cos kz,$

 $B_z = -B_0 \sinh ky \sin kz$

と書ける。ただし、 B_0 は垂直方向のピーク磁場、 λ_u を挿入光源の周期長として $k = \frac{2\pi}{\lambda_u}$ はその波数 である。電磁気学の法則より、垂直磁場を正弦的 に変化させると、正弦的なビーム進行方向の磁場 成分が必ず生じる。この磁場を運動方程式に代入 するが、粒子の運動を。中心軌道とその周りのベ ータトロン振動とに分割する(図 A3-1)。 $x = x_{co} + x_{\beta}$, (A3-1)

$$y = y_{co} + y_{\beta}.$$

運動方程式

$$x'' = \frac{1}{B\rho} \left(y'B_z - B_y \right)$$

$$y'' = \frac{1}{B\rho} \left(-x'B_z \right)$$
(A3-2)

と磁場を見比べ、中心軌道は

(A2-109)

(A2-110)



図 A3-1 挿入光源中の軌道

$$x_{CO}'' = \frac{1}{B\rho} \left(-B_{y}(x_{CO}, y_{CO}, z) \right)$$

= $-\frac{1}{\rho} \cosh k y_{CO} \cos k z$, (A3-3)

$$y_{CO}'' = \frac{1}{B\rho} (B_x(x_{CO}, y_{CO}, z)) = 0$$

とできる。すなわち、水平面内の蛇行軌道である。 水平方向のベータトロン振動項を*u*、垂直方向を *v*と書くことにすると、

$$x'' + \eta''_{x}\delta = u'' + \eta''_{u}\delta - \frac{1}{\rho}\cosh kv\cos kz,$$

$$y'' + \eta''_{v}\delta = v'' + \eta''_{v}\delta.$$
(A3-4)

積分して、

$$x' + \eta'_x \delta = u' + \eta'_u \delta - \frac{1}{\rho k} \cosh kv \sin kz,$$

$$y' + \eta'_v \delta = v' + \eta'_v \delta.$$
(A3-5)

さらに積分し、

$$x + \eta_x \delta = u + \eta_u \delta - \frac{1}{\rho k^2} \cosh kv \cos kz, \quad (A3-6)$$

$$y + \eta_{v}\delta = v + \eta_{v}\delta$$

である。運動方程式に代入すると、

$$u'' + \eta_{u}''\delta - \frac{1}{\rho}\cosh kv \cos kz$$

$$= \frac{1}{\rho} \begin{pmatrix} -(v' + \eta_{v}'\delta)\sinh k(v + \eta_{v}\delta)\sin kz \\ -\cosh k(v + \eta_{v}\delta)\cos kz \end{pmatrix},$$

$$v'' + \eta_{v}''\delta$$

$$= -\frac{1}{\rho} \left(u' + \eta_{u}'\delta - \frac{1}{\rho k}\cosh kv \sin kz \right)$$

$$\cdot \sinh k (v + \eta_v \delta) \sin kz$$

(A3-7)

となる。ここで、中心軌道に対応する、軌道長に 対して速く変化する振動を落とし、ゆっくりした ベータトロン振動のみ取り出す。*z*に関して平均 をとると、 sin kz = cos kz = 0,

$$\overline{\sin^2 kz} = \overline{\cos^2 kz} = \frac{1}{2}$$
より、水平方向は、
(A3-8)

$$u'' + \eta_u'' \delta - \frac{1}{\rho} \cosh k y_{CO} \cos k = u'' + \eta_u'' \delta$$
$$= \frac{1}{\rho} \left(\frac{-(v' + \eta_v' \delta) \sinh k (v + \eta_v \delta) \sin k z}{-\cosh k (v + \eta_v \delta) \cos k z} \right) = 0.$$
(A3-9)

すなわち、

$$u'' + \eta''_u \delta = 0. (A3-10)$$

従って、水平方向にはドリフトスペースと同じで ある。垂直方向は、左辺は

$$\overline{v'' + \eta_v''\delta} = v'' + \eta_v''\delta \tag{A3-11}$$

$$\frac{\frac{k}{2} \frac{k}{2} \frac{k}{2}$$

より、ベータトロン振動の運動方程式は

$$v'' = -\frac{1}{4\rho^2 k} \sinh 2kv,$$

 $\eta_v'' = -\frac{1}{2\rho^2} \eta_v$
となる。 $v \ll 1$ として線形化すると、
 $\sinh 2kv \approx 2kv$
となるので、
 $v'' = -\frac{1}{2\rho^2} v$ (A3-13)

である。水平偏光の挿入光源では、垂直方向の正 弦磁場により、水平方向に中心軌道が蛇行し、軌 道周りの振動に関しては、蛇行軌道に対しては何 も力は働かず、ドリフトスペースと同じになる。 一方で垂直方向には進行方向磁場と水平蛇行運 動により、集束力が生じる。

3.2. 一般化した場合

挿入光源の磁場を一般化してみる。

$$B_x = B_{0y} \left(\frac{k'_y}{k_y} \right) \sinh k'_y x \sinh k_y y \cos kz$$

 $+ B_{0x} \cosh k_x x \cosh k'_x y \sin kz,$
 $B_y = B_{0y} \cosh k'_y x \cosh k_y y \cos kz$
 $+ B_{0x} \left(\frac{k'_x}{k_x} \right) \sinh k_x x \sinh k'_x y \sin kz,$
 $B_z = B_{0y} \left(\frac{k}{k_y} \right) \cosh k'_y x \sinh k_y y \sin kz$
 $+ B_{0x} \left(\frac{k}{k_x} \right) \sinh k_x x \cosh k'_x y \cos kz,$

(A3-14) と書ける。ここで、 B_{0x} は水平方向のピーク磁場、 B_{0y} は垂直方向のピーク磁場、 k_x 、 k'_x 、 k_y 、 k'_y は 磁場の水平方向変化と垂直方向変化を考慮する ための波数であり、マックスウェル方程式から、 $k^2 = k_x^2 + k'^2_y = k_y^2 + k'^2_y$ を満たす。

水平偏光の場合と同様に、磁場の式より、中 心軌道を

$$x_{CO} = \frac{1}{\rho_y k^2} \cosh k'_y x_\beta \cosh k_y y_\beta \cos kz$$
$$+ \frac{1}{\rho_x k^2} \left(\frac{k'_x}{k_x}\right) \sinh k_x x_\beta \sinh k'_x y_\beta \sin kz,$$
$$y_{CO} = -\frac{1}{\rho_y k^2} \left(\frac{k'_y}{k_y}\right) \sinh k'_y x_\beta \sinh k_y y_\beta \cos kz$$
$$- \frac{1}{\rho_x k^2} \cosh k_x x_\beta \cosh k'_x y_\beta \sin kz.$$

(A3-15) とする。座標を中心軌道とその周りのベータトロン振動に分離する。運動方程式に代入し、z方向 に平均し、遅いベータトロン振動の成分のみ取り 出すと、方程式は

$$x'' = -\frac{k'_{y}}{4\rho_{y}^{2}k^{2}} \sinh 2k'_{y}x + \frac{k'_{x}^{2}}{4\rho_{x}^{2}k^{2}k_{x}} \sinh 2k_{x}x$$

$$-\frac{k'_{y}}{4\rho_{y}^{2}k_{y}^{2}} \sinh 2k'_{y}x \sinh^{2}k_{y}y$$

$$-\frac{1}{4\rho_{x}^{2}k_{x}} \sinh 2k_{x}x \cosh^{2}k'_{x}y$$

$$-\frac{y'}{\rho_{x}\rho_{y}k} \frac{k'_{x}k'_{y}}{k_{x}k_{y}} \sinh k'_{y}x \sinh k_{y}y$$

$$\cdot \sinh k_{x}x \sinh k'_{y}y$$

$$+\frac{y'}{\rho_{x}\rho_{y}k} \cosh k'_{y}x \cosh k'_{y}y$$

$$\cdot \cosh k_{x}x \cosh k'_{y}y$$

$$y'' = -\frac{k'_{x}}{4\rho_{x}^{2}k^{2}} \sinh 2k'_{x}y + \frac{k'_{y}^{2}}{4\rho_{y}^{2}k^{2}k_{y}} \sinh 2k_{y}y$$

$$-\frac{1}{4\rho_{y}^{2}k_{x}^{2}} \sinh^{2}k_{x}x \sinh 2k'_{y}y$$

$$+\frac{x'}{\rho_{x}\rho_{y}k} \frac{k'_{x}k'_{y}}{k_{x}k_{y}} \sinh k'_{y}x \sinh k_{y}y$$

$$\cdot \sinh k_{x}x \sinh k'_{y}y$$

$$-\frac{k'_{x}}{\rho_{x}\rho_{y}k} \frac{k'_{x}k'_{y}}{k_{x}k_{y}} \sinh k'_{y}x \sinh k_{y}y$$

$$\cdot \sinh k_{x}x \sinh k'_{y}y$$

$$-\frac{x'}{\rho_{x}\rho_{y}k} \cosh k'_{y}x \cosh k'_{y}y.$$
(A3-16)

となる。線形化すると、

$$x'' = -\left(\frac{k'_{y}^{2}}{2\rho_{y}^{2}k^{2}} + \frac{k_{x}^{2}}{2\rho_{x}^{2}k^{2}}\right)x + \frac{y'}{\rho_{x}\rho_{y}k}$$

$$\equiv -a_{x}x + by',$$

$$y'' = -\left(\frac{k'_{x}^{2}}{2\rho_{x}^{2}k^{2}} + \frac{k_{y}^{2}}{2\rho_{y}^{2}k^{2}}\right)y - \frac{x'}{\rho_{x}\rho_{y}k}$$

$$\equiv -a_{y}y - bx'.$$
である。

3.3. 一般化した場合の転送行列
方程式は

$$x'' + a_x x - by' = 0,$$
 (A3-18)
 $y'' + a_y y + bx' = 0$ (A3-18)
である。これをラプラス変換を使って解く。
 $L(x) = X,$ (A3-19)
 $L(x') = \tilde{s}X - x_0,$ (A3-19)
 $L(x'') = \tilde{s}X - \tilde{s}^2 X - \tilde{s}x_0 - x'_0$
を方程式に代入すると、
 $\tilde{s}^2 X - \tilde{s}x_0 - x'_0 + a_x X - b(\tilde{s}Y - y_0) = 0$ (A3-20)
 $\tilde{s}^2 Y - \tilde{s}y_0 - y'_0 + a_y Y + b(\tilde{s}X - x_0) = 0$
となる。行列で書くと、
 $\begin{pmatrix} \tilde{s}^2 + a_x & -b\tilde{s} \\ b\tilde{s} & \tilde{s}^2 + a_y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tilde{s}x_0 + x'_0 - by_0 \\ \tilde{s}y_0 + y'_0 + bx_0 \end{pmatrix}.$
(A3-21)

左辺の行列の行列式は、

$$\alpha = \frac{1}{2} \left(a_x + a_y + b^2 \right),$$

$$\beta = \sqrt{\alpha^2 - a_x a_y}$$
(A3-22)

とおいて、
det =
$$(\tilde{s}^2 + \alpha + \beta)(\tilde{s}^2 + \alpha - \beta)$$
 (A3-23)
である。従って

$$X = \frac{1}{\det} \begin{pmatrix} (\tilde{s}^{3} + (a_{y} + b^{2})\tilde{s})x_{0} \\ + (\tilde{s}^{2} + a_{y})x_{0}' + (-ba_{y})y_{0} + (b\tilde{s})y_{0}' \end{pmatrix},$$

$$Y = \frac{1}{\det} \begin{pmatrix} (ba_{x})x_{0} + (-b\tilde{s})x_{0}' \\ + (\tilde{s}^{3} + (a_{x} + b^{2})\tilde{s})y_{0} + (\tilde{s}^{2} + a_{x})y_{0}' \end{pmatrix}$$

(A3-24) となる。行列の(1,1)成分は*X*に対する*x*₀の係数 で、

$$M(1,1) = \frac{\left(\tilde{s}^{3} + \left(a_{y} + b^{2}\right)\tilde{s}\right)}{\det}$$
(A3-25)

である。これを逆変換する。

$$L^{-1}\left(\frac{\tilde{s}}{\tilde{s}^{2}+\omega^{2}}\right) = \cos \omega s,$$

 $L^{-1}\left(\frac{\omega}{\tilde{s}^{2}+\omega^{2}}\right) = \sin \omega s$
を使う。
(A3-26)

$$M(1,1) = \frac{\left(\tilde{s}^{3} + \left(a_{y} + b^{2}\right)s\right)}{\det}$$

$$= \frac{\alpha + \beta - \left(a_{y} + b^{2}\right)}{2\beta} \frac{\tilde{s}}{\tilde{s}^{2} + \left(\alpha + \beta\right)}$$

$$+ \frac{\beta - \alpha + \left(a_{y} + b^{2}\right)}{2\beta} \frac{\tilde{s}}{\tilde{s}^{2} + \left(\alpha - \beta\right)}$$

$$= \frac{\alpha + \beta - \left(a_{y} + b^{2}\right)}{2\beta} \cos\left(\sqrt{\alpha + \beta}s\right)$$

$$+ \frac{\beta - \alpha + \left(a_{y} + b^{2}\right)}{2\beta} \cos\left(\sqrt{\alpha - \beta}s\right)$$

(A3-27)

となる。同じようにして1行目の各成分を求める。 $\kappa_1 = \sqrt{\alpha + \beta},$ $\kappa_2 = \sqrt{\alpha - \beta},$

$$\kappa_2 = \sqrt{\alpha - \rho}, \qquad (A3-28)$$

$$\kappa_3 = a_y + b^2, \qquad (A3-28)$$

$$\kappa_{4} = a_{x} + b^{2}$$

$$\geq \cup \tau,$$

$$M(1,1) = \frac{1}{2\beta} \begin{pmatrix} (\kappa_{1}^{2} - \kappa_{3}) \cos \kappa_{1} s \\ -(\kappa_{2}^{2} - \kappa_{3}) \cos \kappa_{2} s \end{pmatrix}, \quad (A3 \cdot 29)$$

$$(\kappa^{2} - \alpha)$$

$$M(1,2) = \frac{1}{2\beta} \left(\frac{\frac{\kappa_1 - a_y}{\kappa_1} \sin \kappa_1 s}{-\frac{\kappa_2^2 - a_y}{\kappa_2} \sin \kappa_2 s} \right), \quad (A3-30)$$

$$M(1,3) = \frac{ba_y}{2\beta} \left(\frac{\sin \kappa_1 s}{\kappa_1} - \frac{\sin \kappa_2 s}{\kappa_2} \right), \qquad (A3-31)$$

$$M(1,4) = \frac{-b}{2\beta} \left(\cos \kappa_1 s - \cos \kappa_2 s \right)$$
(A3-32)

$$M(2,1) = \frac{1}{2\beta} \begin{pmatrix} \kappa_2 (\kappa_2^2 - \kappa_3) \sin \kappa_2 s \\ -\kappa_1 (\kappa_1^2 - \kappa_3) \sin \kappa_1 s \end{pmatrix}, \quad (A3-33)$$

$$= \frac{1}{1} \left((\kappa_1^2 - \kappa_3) \cos \kappa_1 s \right)$$

$$M(2,2) = \frac{1}{2\beta} \begin{pmatrix} \kappa_1 & -\alpha_y \\ -(\kappa_2^2 - \alpha_y) \cos \kappa_1 s \\ -(\kappa_2^2 - \alpha_y) \cos \kappa_2 s \end{pmatrix}, \quad (A3-34)$$

$$M(2,3) = \frac{ba_y}{2\beta} (\cos \kappa_1 s - \cos \kappa_2 s), \qquad (A3-35)$$

$$M(2,4) = \frac{b}{2\beta} \left(\kappa_1 \sin \kappa_1 s - \kappa_2 \sin \kappa_2 s \right). \quad (A3-36)$$

3行目と4行目は、1行目と2行目において、位置も含めて $x \rightarrow y$ と置き換えればよい。

$$M(3,1) = -\frac{ba_x}{2\beta} \left(\frac{\sin \kappa_1 s}{\kappa_1} - \frac{\sin \kappa_2 s}{\kappa_2} \right), \qquad (A3-37)$$

$$M(3,2) = \frac{b}{2\beta} \left(\cos \kappa_1 s - \cos \kappa_2 s \right), \qquad (A3-38)$$

$$M(3,3) = \frac{1}{2\beta} \begin{pmatrix} (\kappa_1^2 - \kappa_4) \cos \kappa_1 s \\ -(\kappa_2^2 - \kappa_4) \cos \kappa_2 s \end{pmatrix}, \quad (A3-39)$$

$$M(3,4) = \frac{1}{2\beta} \begin{pmatrix} \frac{\kappa_1^2 - a_x}{\kappa_1} \sin \kappa_1 s \\ -\frac{\kappa_2^2 - a_x}{\kappa_2} \sin \kappa_2 s \end{pmatrix}, \quad (A3-40)$$

$$M(4,1) = -\frac{ba_x}{2\beta} \left(\cos\kappa_1 s - \cos\kappa_2 s\right), \qquad (A3-41)$$

$$M(4,2) = -\frac{b}{2\beta} \left(\kappa_1 \sin \kappa_1 s - \kappa_2 \sin \kappa_2 s \right), \quad (A3-42)$$

$$M(4,3) = \frac{1}{2\beta} \begin{pmatrix} \kappa_2 (\kappa_2^2 - \kappa_4) \sin \kappa_2 s \\ -\kappa_1 (\kappa_1^2 - \kappa_4) \sin \kappa_1 s \end{pmatrix}, \quad (A3-43)$$

$$M(4,4) = \frac{1}{2\beta} \begin{pmatrix} (\kappa_1^2 - a_x) \cos \kappa_1 s \\ -(\kappa_2^2 - a_x) \cos \kappa_2 s \end{pmatrix}.$$
 (A3-44)

3.4. 水平偏光の場合の非線形チューンシフト

水平方向に磁場一様な水平偏光の挿入光源 におけるベータトロン振動の運動方程式は、

$$y'' = -\frac{1}{4\rho^2 k} \sinh 2ky \tag{A3-45}$$

である。ポテンシャルを使って書けば、

$$y'' = -\frac{\partial V}{\partial y} = -\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\cosh 2ky}{8\rho^2 k^2} \right)$$
(A3-46)

と書ける。長さ*L*の挿入光源に対し、薄レンズで この力が働くとすると、

$$V(y) = -\frac{L\delta(s)}{8\rho^2 k^2} \cosh 2ky \tag{A3-47}$$

と書ける。前章の摂動によると、

$$\Delta v_y = \frac{\partial V}{\partial J}$$
 (A3-48)

と書けるはずである。これを計算する。
$$y = \sqrt{2J\beta}\cos\phi$$
 (A3-49)
を代入し、

$$\begin{split} \langle V(J) \rangle &= -\frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{2\pi} d\varphi \\ &\quad \frac{L\delta(s)}{8\rho^2 k^2} \cosh\left(2k\sqrt{2J\beta}\cos\varphi\right) \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(-\frac{L}{8\rho^2 k^2}\right) \int_0^{2\pi} \frac{d\varphi}{2\pi} \qquad (A3-50) \\ &\quad \cdot \cosh\left(2k\sqrt{2J\beta}\cos\varphi\right) \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(-\frac{L}{8\rho^2 k^2}\right) I_0 \left(2k\sqrt{2J\beta}\right) \\ &\quad \Xi \subset \mathfrak{C}, \quad I_n(z) \wr n \, \mathfrak{KO} \mathfrak{B} \mathfrak{K} \mathfrak{C} \mathfrak{V} \mathfrak{L} \mathcal{V} \, \mathfrak{B} \mathfrak{A} \mathfrak{C} \mathfrak{D} \mathfrak{Z} \mathfrak{A} \end{split}$$

微分して、

$$\Delta \upsilon_{y} = \frac{\partial}{\partial J} \frac{1}{2\pi} \left(-\frac{L}{8\rho^{2}k^{2}} \right) I_{0} \left(2k\sqrt{2J\beta} \right)$$

$$= -\frac{L}{4\pi\rho^{2}} \frac{I_{1} \left(2k\sqrt{2J\beta} \right)}{2k\sqrt{2J\beta}}$$
(A3-51)

$$\frac{L_1(z)}{z} = \frac{1}{2} + \frac{z^2}{16} + \frac{z^4}{384} + \dots$$
(A3-52)

$$\Delta v_y = -\frac{1}{4\pi} \frac{L}{2\rho^2} \tag{A3-53}$$

となり、線形化した集束力による場合に帰着する。

3.5. トラッキングを行う場合の注意

解析的に線形化して転送行列を使わず、磁場 の式をそのまま蹴りとして入れ、トラッキングを することも可能である。その際、運動方程式は $x'' = -f_x(x,y) + g(x,y)y',$ (A3-54) ジ $y'' = -f_y(x,y) - g(x,y)x'$ となるが、これを発散角の差分方程式に直す。 x_1 、 y_1 、 x'_1 、 y'_1 を蹴る前の座標と発散角、 x_2 、 y_2 、 x'_2 、 y'_2 を蹴った後として、 $x'_2 - x'_1 = -f_x(x_1,y_1) + g(x_1,y_1)y'_1,$ (A3-55) $y'_2 - y'_1 = -f_y(x_1,y_1) - g(x_1,y_1)x'_1$ とすると前章の永年項と同様、蹴る度に振動の大 きさが増大する。1 次元の場合は周回の転送行列 の固有値が1を超えることに対応するが、多次元 の場合、それを symplectic でなくなるという。す なわち、non-symplectic な写像では、誤差が位相 空間の位相方向でなく、同径方向に蓄積してゆ く。写像を symplectic とし、誤った振幅増大を防 ぐには、

$$\begin{aligned} x_{2}' - x_{1}' &= -f_{x}(x_{1}, y_{1}) + g(x_{1}, y_{1}) \frac{y_{1}' + y_{2}'}{2}, \\ y_{2}' - y_{1}' &= -f_{y}(x_{1}, y_{1}) - g(x_{1}, y_{1}) \frac{x_{1}' + x_{2}'}{2} \end{aligned}$$
(A3-56)
$$\begin{aligned} y_{2}' - y_{1}' &= -f_{y}(x_{1}, y_{1}) - g(x_{1}, y_{1}) \frac{x_{1}' + x_{2}'}{2} \\ &\geq \bigcup f_{x} \exists f_{x} \exists f_{x} \in f_{x} \lor \searrow \bigotimes} \\ \begin{pmatrix} x_{1}' \\ y_{2}' \end{pmatrix} &= \frac{1}{1 + \left(\frac{g(x_{1}, y_{1})}{2}\right)^{2}} \\ &\cdot \left(\frac{1}{2} \frac{g(x_{1}, y_{1})}{2} - \frac{g(x_{1}, y_{1})}{2}\right)^{2} \\ &\cdot \left(\frac{x_{1}' - f_{x}(x_{1}, y_{1}) + \frac{g(x_{1}, y_{1})}{2}y_{1}' \\ y_{1}' - f_{y}(x_{1}, y_{1}) - \frac{g(x_{1}, y_{1})}{2}x_{1}' \right) \end{aligned}$$
(A3-57)

$$g = \frac{1}{\rho_x \rho_y k} \begin{pmatrix} \cosh k'_y x \cosh k_y y \\ \cosh k_x x \cosh k'_y y \\ -\frac{k'_x k'_y}{k_x k_y} \sinh k'_y x \sinh k_y y \\ \sinh k_x x \sinh k'_y y \end{pmatrix}$$
(A3-60)

である。

一般化した挿入光源の場合、

$$f_{x} = \frac{k'_{y}}{4\rho_{y}^{2}} \left(\frac{1}{k^{2}} + \frac{1}{k_{y}^{2}} \sinh^{2} k_{y} y \right) \sinh 2k'_{y} x$$
$$+ \frac{1}{4\rho_{x}^{2} k_{x}} \left(\cosh^{2} k'_{x} y - \frac{k'_{x}^{2}}{k^{2}} \right) \sinh 2k_{x} x$$

(A3-58)

$$f_{y} = \frac{k'_{x}}{4\rho_{x}^{2}} \left(\frac{1}{k^{2}} + \frac{1}{k_{x}^{2}} \sinh^{2} k_{x} y \right) \sinh 2k'_{x} x$$
$$+ \frac{1}{4\rho_{y}^{2} k_{y}} \left(\cosh^{2} k'_{y} y - \frac{k'_{y}^{2}}{k^{2}} \right) \sinh 2k_{y} x$$

(A3-59)

あとがき

今年の OHO の主題は ERL である。加速器 科学の将来は、蓄積リングではなく、線形加速器 にあるのかも知れない。実際、放射光源は蓄積リ ングを光源とした第3世代から、線形加速器をも とにした第4世代、FELや ERL へと進みつつあ る。シンクロトロン放射の平衡状態による、エミ ッタンスとバンチ長の限界を突破できない限り、 次世代放射光は線形加速器となろう。また、素粒 子原子核分野においても、話題は超高ルミノシテ ィの電子・陽電子蓄積リングから、超高エネルギ ーの線形加速器へと進みつつある。レプトンのフ レーバー物理の次は、新粒子探しということだろ うか。ハドロン加速器では J-PARC や LHC など、 新しい蓄積リングが建設、運転開始されている が、電子・陽電子の蓄積リングの将来は必ずしも 明るいものではないかも知れない。

このテキストには分量制限がないとはいえ、 紙面と時間の大半を無駄なことに費やした様な 気もする……最初に光の話、次に、蓄積リングを 広く浅く雑談、その後に本題であるビーム力学、 最後に、過去のテキストに載っていないような話 題を扱う……、予定であったが、1ヶ月以上前か ら書き始めたにも関わらず、予想以上に手間取 り、満足に書けなかった。毎年の著者に共通する 後悔と思うが、基礎としてきちんと書かねばなら ない内容はもっとある。書けなかった、もしくは ごまかした(!) 内容の多さが、極めて残念である。 ちなみに、過去の OHO のテキストは名著ばかり で、ビーム力学の基礎も数年毎に与えられてい る。それらを読めば、加速器科学のエキスパート になれる!

参考文献

本文中では参考文献に言及しなかったが。テ キストを書くにあたって参照した文献について、 ここに並べる。

挿入光源と光のパラメータについて

[1] Richard P. Walker, "Insertion Devices: Undulators and Wigglers", Proc. of "CERN

Accelerator School: Synchrotron radiation and free electron lasers", 1996, CERN 98-04

新しい教科書ではないが、光束や輝度に ついてきちんと書かれている。かつて、様々 な会合で輝度や光束の意味についての混乱を 目にする機会があったが、こんなに古いテキ ストにきちんと書かれているのは驚きであっ た。2008 年現在、CERN のサイトからダウン ロード可能。

http://documents.cern.ch/cgi-bin/setlink?base =cernrep&categ=Yellow_Report&id=98-04

[2] Pascal Elleaume, "Insertion Devices", Proc. of "CERN Accelerator School: Synchrotron radiation and free electron lasers", 2003, CERN 2005-012

テキストもすばらしいが、講義資料も ダウンロードでき、それもすばらしい。挿入 光源の光束や輝度のみならず、実際の電子ビ ームに対してどのようになるかについて、シ ミュレーションや測定結果も交えて解説して ある。2008 年現在、CERN のサイトからダウ ンロード可能。

http://cas.web.cern.ch/cas/BRUNNEN/ lectures.html

[3] 土屋 公央, "挿入型光源", 1993 年 OHO セミナ ー「光源用加速器と放射光用ビームライン」

世の中に挿入光源の光について扱った テキストは数多くあるが、だいたいの教科書 は積分の式を載せて、あとは結果だけが書い てある。最初から最後まで式をとばさずに書 いたものは、これしかないのではないかと思 うくらい、とても貴重なテキスト。OHO のペ ージからダウンロード可能。

[4] 北村 英男 編集, "放射光実験施設 挿入光源 ハンドブック('90)", KEK Report 89-24 1990

北村氏が挿入光源について、神谷先生が そのビームへの影響について要約した内容が 冒頭についている。また、パラメータは古い が、実際の挿入光源の光束や輝度の詳細につ いて公開されている貴重な本。2008 年現在、 KEK 図書室の文献のページからダウンロー ドできる。 ビーム力学

[5] 神谷 幸秀, "加速器の原理 シンクロトロン及 びストレージング", 1984年 OHO セミナー「高 エネルギー加速器入門」

神谷先生は筆者が大学1年の時からの恩 師であり、物理に限らず、何から何まで、神 谷先生に教わったので今があると思ってい る。が、最初にビーム物理学を真面目に勉強 しようと思った大学4年の時、天邪鬼な筆者 としては、恩師のテキストは避けようと思っ た(誠にすみません)。そこで、他のテキスト を読んでみた……が、さっぱりであった。色々 悪あがきして最後に神谷先生のテキストを読 み始めたときの、その爽快感といったら…… 毎年の OHO で参照されているが、やはりビ ーム物理の最初は、これしかないと思う。

[6] 神谷 幸秀, "コメント", 挿入光源とビーム力 学研究会 OHP 集, 1992 年 4 月, (残念ながら 出版されていない)

ワークショップの開催中、夜に思いつい て書いたコメントとしてのトラペだそうであ る。本テキストの挿入光源のビームへの影響 は、神谷先生の一晩の思いつきの域を出てい ない……のだ!

[7] 小林 幸則, "電子ストレージリング(II-ビー ムの性質", 1993 年 OHO セミナー「光源用加 速器と放射光用ビームライン」

直属の上司である小林さんは何でもす ぐ謙遜するが、古典力学の摂動を簡単に解説 したテキストは、これが最善と思う。小林さ んにも色々大変お世話になっています。あり がとうございます。これからもよろしくお願 いいたします。

 [8] 船越 義裕、"電子貯蔵リングにおけるビーム ダイナミックスの基礎"、1994 年 OHO セミナ ー「Bファクトリーの加速器」

ビーム物理の基礎、誤差の扱いや影響な ど、とてもしっかり書かれている。このくら いしっかり書いてみたかった……!

 [9] 生出 勝宣, "ビーム力学入門", JLC-FFIR92 研 究会講義録・研究報告集, KEK Proceedings 93-6 (1993)

シンプレクティックについて、カオスや 安定性について書かれている。Proc.は図書室 のページからダウンロードできないが、生出 さんのテキストは 2008 年現在、KEKB のペー ジからダウンロード可能。

http://www-acc.kek.jp/kekb/ Commissioning_in_PDF/beam_dynamics.pdf

[10] 大貫 義郎、吉田 春男、「力学」(現代物理学 叢書)、岩波書店、(2001 年 6 月)

加速器では粒子の安定性が重要な話題 であるが、シンプレクティックということや、 非線形を含む力学問題が解けるかどうかとい うことについて、後半(吉田)に書かれてい る。関係ないが、筆者が最初にシンプレクテ ィックという言葉を聞いたのは、学部最後の 1998年3月、理研の主催した第8回冬の学校 「加速器におけるビーム物理」での講義で、吉 田氏が講師だった。

- [11] Shyh-Yuan Lee, "Accelerator Physics", World Scientific, 2004
- [12] Helmut Wiedemann, "Particle Accelerator Physics", Springer; 3rd edition (June 12, 2007)

参照文献。何でも書いてある。加速器の 教科書といえば、ヴィーデマンかリーか、と いう感じ。

[13] 本田 融, "放射光源リングの概要", 放射光利 用基礎講習会テキスト, 2005 年 9 月

ユーザー向けの講習会のテキストで、本 田さん以外は実験とビームラインの話。光源 の基礎として必要な内容が、とてもよくまと まっている。真空グループの本田さんにも、 色々お世話になっています。ありがとうござ います。

その他、宣伝

- [14] 羽島 良一 他編集, "コンパクト ERL の設計 研究報告書", KEK Report 2007-7 / JAEA Research 2008-032
- [15] Workshop SAD2006

http://acc-physics.kek.jp/SAD/SAD2006/ Doc/program.html

ありがとうございました。